(19) 世界知的所有権機関 国際事務局



(43) 国際公開日 2005 年9 月1 日 (01.09.2005)

PCT

(10) 国際公開番号 WO 2005/079788 A1

(51) 国際特許分類⁷: A61K 31/40, A61P 1/04, 7/00, 17/00, 17/06, 19/02, 25/00, 29/00, 37/06, 37/08, C07D 207/335, 207/337, C07M 7/00

(21) 国際出願番号: PCT/JP2005/002884

(22) 国際出願日: 2005年2月23日(23.02.2005)

(25) 国際出願の言語: 日本語

(26) 国際公開の言語: 日本語

(30) 優先権データ: 特願2004-048205 2004年2月24日(24.02.2004) JP

- (71) 出願人 (米国を除く全ての指定国について): 三共株式会社 (SANKYO COMPANY, LIMITED) [JP/JP]; 〒1038426 東京都中央区日本橋本町3丁目5番1号 Tokyo (JP).
- (72) 発明者; および
- (75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 西 剛秀 (NISHI, Takahide). 竹元 利泰 (TAKEMOTO, Toshiyasu). 宮崎 正二郎 (MIYAZAKI, Shojiro). 下里 隆一 (SHI-MOZATO, Takaichi). 奈良太 (NARA, Futoshi). 泉高司 (IZUMI, Takashi).

- (74) 代理人: 大野彰夫,外(OHNO, Akio et al.); 〒1408710 東京都品川区広町1丁目2番58号三共株式会社 内 Tokyo (JP).
- (81) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.
- (84) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類:

一 国際調査報告書

2文字コード及び他の略語については、定期発行される各PCTガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語のガイダンスノート」を参照。

(54) Title: AMINO ALCOHOL COMPOUND

(54) 発明の名称: アミノアルコール化合物

(57) Abstract: A medicinal composition effective in reducing the number of peripheral-blood lymphocytes. It is less toxic and is excellent in physical properties and internal behavior. The medicinal composition contains a compound having the general formula (I): [Chemical formula

1] (I) (wherein R^1 represents methyl or ethyl; R^2 represents methyl or ethyl; and R^3 represents phenyl substituted by one to three substituents selected from the group consisting of halogeno, lower alkyl, cycloalkyl, lower alkoxy, halogenated lower alkyl, lower aliphatic acyl, and cyano), or a pharmacologically acceptable salt or ester of the compound.

(57) 要約:

毒性が少なく、優れた物理学的性質及び体内動態を示す末梢血リンパ球数減少作用を有する医薬組成物を提供すること。

一般式(I)

【化1】

[式中、

 R^1 は、メチル基又はエチル基を示し、 R^2 は、メチル基又はエチル基を示し、

R³は、ハロゲン原子、低級アルキル基、シクロアルキル基、低級アルコキシ基、ハロゲノ低級アルキル基、低級脂肪族アシル基及びシアノ基からなる群より選択される基で1万至3個置換されたフェニル基を示す。〕

を有する化合物、その薬理上許容される塩又はその薬理上許容されるエステルを含有する医薬組成物。

WO 2005/079788 1 PCT/JP2005/002884

明細書

アミノアルコール化合物

技術分野

[0001] 本発明は、優れた免疫抑制作用を有するアミノアルコール化合物又はその薬理上 許容される塩及び毒性が少なく、優れた物理学的性質及び体内動態を示す末梢血 リンパ球数減少作用を有する医薬組成物に関する。

背景技術

- [0002] 従来、リウマチやその他の自己免疫疾患等の免疫関連病の治療においては、異常な免疫反応によって生じる炎症反応に対してステロイドなどの抗炎症薬が使用されてきた。しかしながらこれらは対症療法であり根本的治療法ではない。
- [0003] また、糖尿病、腎炎の発症においても免疫系の異常が関与することは報告されているが(例えば、非特許文献1参照)、その異常を改善するような薬剤の開発には至っていない。
- [0004] 一方、免疫応答を抑制する方法の開発は、臓器及び細胞移植における拒絶反応を防いだり、種々の自己免疫疾患を治療及び予防する上でも極めて重要である。しかしながら、シクロスポリンA(CsA)やタクロリムス(TRL)等の従来知られている免疫抑制剤は、腎臓及び肝臓に対して毒性を示すことが知られており、そのような副作用を軽減するために、ステロイド類を併用するなどの治療が広く用いられてきたが、必ずしも副作用を示すことなく十分な免疫抑制効果を発揮するには至っていないのが現状である。
- [0005] このような背景から、毒性が低く、優れた免疫抑制作用を有する化合物を見出すことが試みられている。
- [0006] 免疫抑制剤としては、例えば、以下の化合物が知られている。
- [0007] (1)一般式(a)

WO 2005/079788 2 PCT/JP2005/002884

[0008] [化1]

$${^{3}R_{x}}^{2}R_{x}N \xrightarrow{\qquad \qquad CH_{2}OR_{x}}^{\qquad CH_{2}OR_{x}}^{5} \qquad (a)$$

[0009] {上記化合物(a)において、

- [0010] かかる先行技術の上記化合物 (a) は、必須の置換基として、同一炭素原子に置換する2つのオキシメチル基 $(-CH_2OR_x^4$ 及び $-CH_2OR_2^5)$ を有するが、本発明の化合物は対応する基として、同一炭素原子に置換する $-CH_2OH$ 基とメチル基又はエチル基を有している点で上記化合物 (a) と相違する。
- [0011] (2)一般式(b)
- 「0012] [化2]

$$W \xrightarrow{NR_y}^{1} R_y^{2} \xrightarrow{X_y} Y_y$$

$$(CH_2)_m OR_y^{3}$$
(b)

[0013] [上記化合物(b)において、

 R_y^1 、 R_y^2 及び R_y^3 は、水素原子等であり、Wは、水素原子、アルキル基等であり、 Z_y^2 は、単結合又はアルキレン基であり、 X_y^2 は、水素原子又はアルコキシ基であり、 Y_y^2 は、水素原子、アルキル、アルコキシ、アシル、アシルオキシ、アミノ、アシルアミノ基等を示す。」

を有する化合物が、免疫抑制剤として知られている(例えば、特許文献2参照)。

[0014] 上記化合物(b)は、基本骨格中フェニル基を必須としているが、本発明の医薬組成物に含有する化合物は、対応する基がヘテロ環である窒素原子に置換基を有するピロール基である点で、上記化合物(b)と相違する。

[0015] 更に本公報には、本発明の医薬組成物に含有する化合物の構造と類似するような 構造を有する化合物は、具体的に全く開示されていない。

[0016] (3)一般式(c)

[0017] [化3]

[0018] [上記化合物(c)において、

 R_z^1 、 R_z^2 、 R_z^3 、 R_z^4 は同一又は異なって、水素又はアシル基である。]を有する化合物が、免疫抑制剤として知られている(例えば、特許文献3参照)。

[0019] 上記化合物(c)は、必須の置換基として、同一炭素原子に置換する2つのオキシメチル基($-CH_2OR_2^3$ 及び $-CH_2OR_2^4$)を有するが、本発明の化合物は対応する基として、同一炭素原子に置換する $-CH_2OH$ 基と、メチル基又はエチル基を有している点で上記化合物(c)と相違する。また、上記化合物(c)は、基本骨格中 $-(CH_2)$ -基と $-CO-(CH_2)$ -基の間にフェニル基を必須の基としているが、本発明の医薬組成物に含有する化合物は、対応する基がヘテロ環である窒素原子に置換基を有するピロール基である点でも、上記化合物(c)と相違する。

[0020] (4)一般式(d)

[0021] [化4]

$$\begin{array}{c|c}
R^1 & X & R^3 \\
\hline
R^2 & (CH_2)_n & OH
\end{array}$$
(d)

[0022] [上記化合物(d)において、

 R^1 は、ハロゲン原子、トリハロメチル基、ヒドロキシ基、炭素数1~7の低級アルキル基、フェノキシメチル基等; R^2 は、水素原子、ハロゲン原子、トリハロメチル基等; R^3 は、水素原子、ハロゲン原子、トリハロメチル基等;Xは、O、S、SO、SO。nは1~4の整数である。]を有する化合物が、免疫抑制剤として開示されている(例えば特許文献4、5参照)。

[0023] 上記化合物(d)は、必須の置換基として、同一炭素原子に置換する2つのオキシメ

WO 2005/079788 4 PCT/JP2005/002884

チル基(-CH₂OH)を有するが、本発明の化合物は対応する基として、同一炭素原子に置換する-CH₂OH基と、メチル基又はエチル基を有している点で上記化合物(d)と相違する。また、上記化合物(d)は、基本骨格中置換フェニル基を必須の基としているが、本発明の医薬組成物に含有する化合物は、対応する基がヘテロ環であるピロール基又は窒素原子に置換基を有するピロール基である点でも、上記化合物(d)と相違する。

[0024] 一方、下記一般式(e)

「0025] 「化5]

$$\begin{array}{c}
R^{3}O & \stackrel{R^{4}}{\longrightarrow} (CH_{2})_{n} & \stackrel{R^{6}}{\longleftarrow} R^{7} \\
NR^{1}R^{2} & \stackrel{R^{7}}{\longrightarrow} X - Y - R^{5}
\end{array}$$
(e)

[0026] [式中、 R^1 及び R^2 は、水素原子、アミノ基の保護基; R^3 は、水素原子、ヒドロキシ基の保護基; R^4 は、低級アルキル基; nは1乃至6の整数; Xは、エチレン基; Yは、 C_1 - C_1 0 アルキレン基; R^5 は、アリール基、置換されたアリール基; R^6 及び R^7 は、水素原子; 但し、 R^5 が水素原子であるとき、Yは単結合及び直鎖の C_1 - C_1 アルキレン基以外の基を示す。]を有する化合物で、免疫抑制作用を有する化合物を、本出願人は、特開2002-167382号公報(特許文献6)において、開示している。

[0027] 又、下記一般式(f)

[0028] [化6]

$$R^{3}O \xrightarrow{R^{4}} (CH_{2})_{n} \xrightarrow{f} \begin{array}{c} R^{6}R^{7} \\ \nearrow / \searrow \\ X \end{array} Y - Z - R^{5}$$
 (f)

[0029] [式中、R¹及びR²は、水素原子、アミノ基の保護基等;R³は、水素原子、ヒドロキシ基の保護基等;R⁴は、低級アルキル基;nは1乃至6の整数;Xは、酸素原子又は無置換若しくは低級アルキル基等により置換された窒素原子;Yは、エチレン基等;Zは、炭素数1乃至10個のアルキレン基等;R⁵は、アリール基、置換されたアリール基等;R⁶及びR⁻は、水素原子等;但し、R⁵が水素原子であるとき、Zは単結合及び直鎖の炭素数1乃至10個のアルキレン基以外の基を示す。]を有する化合物で、免疫抑制作用を有する化合物を、本出願人は、特開2003-267950号公報(特許文献7)において、

開示している。

[0030] このような背景から、毒性が低く、優れた免疫抑制作用を有する医薬組成物を見出すことが望まれている。

特許文献1:WO94/08943号公報(EP627406号公報)

特許文献2:WO96/06068号公報

特許文献3:WO98/45249号公報

特許文献4:WO03/029184号公報

特許文献5:WO03/029205号公報

特許文献6:特開2002-167382号公報

特許文献7:特開2003-267950号公報

非特許文献1:Kidney International, vol.51, 94(1997);Journal of Immunology, vol.1

57, 4691(1996)

発明の開示

発明が解決しようとする課題

[0031] 本発明者らは、毒性が低く優れた免疫抑制作用を有する医薬組成物に関して、長年に亘り鋭意検討を重ねた結果、各種臟器移植又は皮膚移植での拒絶反応、全身性エリトマトーデス、慢性関節リウマチ、多発性筋炎、結合組織炎、骨格筋炎、骨関筋炎、変形性関節症、皮膚筋炎、強皮症、ベーチェット病、Chron病、潰瘍性大腸炎、自己免疫性肝炎、再生不良性貧血、特発性血小板減少性紫斑病、自己免疫性溶血性貧血、多発性硬化症、自己免疫性水疱症、尋常性乾癬、血管炎症群、Wegener肉芽腫、ぶどう膜炎、シェーグレン症候群、特発性間質性肺炎、Goodpasture症候群、サルコイドーシス、アレルギー性肉芽腫性血管炎、気管支喘息、心筋炎、心筋症、大動脈炎症候群、心筋梗塞後症候群、原発性肺高血圧症、微小変化型ネフローゼ、膜性腎症、膜性増殖性腎炎、巣状糸球体硬化症、半月体形成性腎炎、重症筋無力症、炎症性ニューロパチー、アトピー性皮膚炎、慢性光線性皮膚炎、日光過敏症、蕁瘡、Sydenham舞踏病、硬化症、成人発症糖尿病、インスリン依存性糖尿病、若年性糖尿病、アテローム性動脈硬化症、糸球体腎炎、IgA腎症、尿細管間質性腎炎、原発性胆汁性肝硬変、原発性硬化性胆管炎、劇症肝炎、ウイルス性肝炎、GVHD

、接触皮膚炎、敗血症等の自己免疫疾患又はその他免疫関連疾患、さらに、真菌、マイコプラズマ、ウィルス、原虫等の感染症、心不全、心肥大、不整脈、狭心症、心虚血、動脈塞栓、動脈瘤、静脈瘤、血行障害等の循環器系疾患、アルツハイマー病、痴呆、パーキンソン病、脳卒中、脳梗塞、脳虚血、鬱病、躁鬱病、統合失調症、ハンチントン舞踏病、癲癇、痙攣、多動症、脳炎、髄膜炎、食欲不振および過食等の中枢系疾患、リンパ腫、白血病、多尿、頻尿、糖尿病性網膜症等の各種疾患(特に、各種臓器移植又は皮膚移植での拒絶反応、全身性エリトマトーデス、慢性関節リウマチ、多発性硬化症、アトピー性皮膚炎等の自己免疫疾患)に有用である新規医薬組成物を見出した。

- [0032] 従って、本発明の目的は、毒性が低く優れた免疫抑制作用を有する新規なアミノアルコール化合物、その薬理上許容される塩又はその薬理上許容されるエステルを含有する医薬組成物を提供することである。
- [0033] また、末梢血リンパ球数の異常に起因する疾病等に有用な医薬組成物を見出すことが望まれていることから、本発明が解決しようとする課題は、上記疾病等に有用な毒性が少なく、優れた物理学的性質及び優れた体内動態を示す医薬組成物を提供することである。

課題を解決するための手段

- [0034] 本発明を具体的に説明する。
 - (1)本発明の医薬組成物に含有するアミノアルコール化合物は、下記一般式(I')を有する。
- [0035] [化7]

$$HO \bigvee_{NH_2}^{R^1} \bigvee_{R^2}^{R^3} O R^3$$

[0036] 上記式中、

R¹は、メチル基又はエチル基を示し、R²は、メチル基又はエチル基を示し、 R³は、ハロゲン原子、低級アルキル基、シクロアルキル基、低級アルコキシ基、ハロゲノ低級アルキル基、低級脂肪族アシル基及びシアノ基からなる群より選択される基で1万至3個置換されたフェニル基を示す。

- [0037] 本発明は、一般式(I')を有する化合物、その薬理上許容される塩又はその薬理上 許容されるエステルを含有する医薬組成物を提供する。
- [0038] 上記一般式(I')を有する化合物において、好適な化合物を下記に示す。
 - (2) (1) において、

R¹が、メチル基である化合物又はその薬理上許容される塩、

(3) (1) 又は(2) において、

R²が、メチル基である化合物又はその薬理上許容される塩、

(4) (1) 乃至(3) において、

R³が、低級アルキル基、シクロアルキル基及び低級アルコキシ基からなる群より選択される基で1万至3個置換されたフェニル基である化合物又はその薬理上許容される塩、

(5) (1) 乃至(3) において、

R³が、低級アルキル基及び低級アルコキシ基からなる群より選択される基で1万至 3個置換されたフェニル基である化合物又はその薬理上許容される塩。

(6) (1) 乃至(3) から選択されるいずれか1項において、

R³が、メチル基及びメトキシ基より選択される基で1万至3個置換されたフェニル基である化合物又はその薬理上許容される塩並びに

- (7) (1)において、下記より選択されるいずれか1つの化合物又はその薬理上許容される塩:
- ・2-アミノー2-メチルー4- $\{1$ -メチルー5-[4-(2-メチルフェニル)ブタノイル]ピロールー2-イル $\}$ ブタンー1-オール、
- •2-アミノー2-メチルー4ー $\{1-$ メチルー5-[4-(3-メチルフェニル)ブタノイル]ピロールー2-イル $\}$ ブタンー1-オール、
- ・2ーアミノー2ーメチルー4ー $\{1$ ーメチルー5ー[4ー(4ーメチルフェニル)ブタノイル]ピロールー2ーイル $\}$ ブタンー1ーオール、
- ・2ーアミノー2ーメチルー4ー $\{1$ ーメチルー5ー[4ー(2, 3ージメチルフェニル)ブタノイル]ピロールー2ーイル $\}$ ブタンー1ーオール、
- •2-アミノ-2-メチル-4-{1-メチル-5-[4-(2, 4-ジメチルフェニル)ブタノイル]ピ

- ロールー2ーイル}ブタンー1ーオール、
- ・2-アミノー2-メチルー4ー $\{1-$ メチルー5-[4-(2,5-ジメチルフェニル)ブタノイル]ピロールー2-イル $\}$ ブタンー1-オール、
- •2-アミノー2-メチルー4ー $\{1-$ メチルー5-[4-(3,4-ジメチルフェニル)ブタノイル]ピロールー2-イル $\}$ ブタンー1-オール、
- ・2-アミノー2-メチルー4ー $\{1-メチルー5-[4-(3,5-ジメチルフェニル)ブタノイル]$ ピロールー2-イル $\}$ ブタンー1-オール、
- ・2-アミノー2-メチルー4ー $\{1$ -メチルー5-[4-(4-エチルフェニル)ブタノイル]ピロールー2ーイル $\}$ ブタンー1-オール、
- •2-アミノー2-メチルー4ー $\{1-メチルー5-[4-(4-イソプロピルフェニル)ブタノイル]$ ピロールー2-イル $\}$ ブタンー1-オール、
- ・2-アミノー2-メチルー4-{1-メチルー5-[4-(4-シクロプロピルフェニル)ブタノイル]ピロールー2-イル}ブタン-1-オール、
- ・2-アミノー2-メチルー4ー $\{1$ -メチルー5-[4-(4-t-ブチルフェニル)ブタノイル]ピロールー2ーイル $\}$ ブタンー1-オール、
- ・2-アミノー2-メチルー4ー $\{1-$ メチルー5-[4-(4-メトキシフェニル)ブタノイル]ピロールー2-イル $\}$ ブタンー1-オール、
- •2-アミノー2-メチルー4ー $\{1$ -メチルー5-[4-(3, 4-ジメトキシフェニル)ブタノイル] ピロールー2ーイル $\}$ ブタンー1-オール、
- ・2-アミノ-2-メチル-4-{1-メチル-5-[4-(3-メチル-4-メトキシフェニル)ブタノイル]ピロール-2-イル}ブタン-1-オール、
- ・2-アミノー2-メチルー4ー $\{1-メチルー5-[4-(3-メトキシー4-メチルフェニル)ブタノイル] ピロールー2-イル <math>\}$ ブタンー1-オール、
- •2-アミノー2-メチルー4ー $\{1$ -メチルー5-[4-(4-7)ルオロフェニル)ブタノイル]ピロールー2-イル}ブタンー1-オール、
- •2-アミノ-2-メチル-4-{1-メチル-5-[4-(4-トリフルオロメチルフェニル)ブタノイ

- ル]ピロールー2ーイル}ブタンー1ーオール、
- •2-アミノー2-メチルー4ー $\{1-メチルー5-[4-(4-シアノフェニル)ブタノイル]$ ピロールー2-イル $\}$ ブタンー1-オール、
- •2-アミノー2-エチルー4ー $\{1-メチルー5-[4-(2-メチルフェニル)ブタノイル]$ ピロールー2-イル $\}$ ブタンー1-オール、
- ・2-アミノー2-エチルー4ー $\{1-メチルー5-[4-(3-メチルフェニル)ブタノイル]$ ピロールー2-イル $\}$ ブタンー1-オール、
- ・2-アミノー2-エチルー4ー $\{1-メチルー5-[4-(4-メチルフェニル)ブタノイル]$ ピロールー2ーイル $\}$ ブタンー1-オール、
- $\cdot 2 r \le 1 2 x \ne 1 4 \{1 x \ne 1 5 [4 (2, 3 x \ne 1 x \ne 1) \ r \ne 1 1 x \ne 1 1 x \ne 1 -$
- ・2-アミノー2-エチルー4- $\{1$ -メチルー5-[4-(2, 5-ジメチルフェニル)ブタノイル] ピロールー2-イル}ブタンー1-オール、
- ・2-アミノー2-エチルー4- $\{1$ -メチルー5-[4-(3, 4-ジメチルフェニル)ブタノイル] ピロールー2-イル}ブタンー1-オール、
- ・2ーアミノー2ーエチルー4ー $\{1$ ーメチルー5ー[4ー(3, 5ージメチルフェニル)ブタノイル]ピロールー2ーイル $\}$ ブタンー1ーオール、
- ・2-アミノー2-エチルー4- $\{1-メチルー5-[4-(4-エチルフェニル)ブタノイル]$ ピロールー2- $\{1-\chi+\mu\}$ ブタンー $\{1-\chi+\mu\}$ ブタンー1- $\{1-\chi+\mu\}$ 、
- •2-アミノ-2-エチル-4-{1-メチル-5-[4-(4-4)プロピルフェニル)ブタノイル] ピロール-2-4 ν }ブタン-1-オール、
- ・2-アミノー2-エチルー4-{1-メチルー5-[4-(4-シクロプロピルフェニル)ブタノイル]ピロールー2-イル}ブタン-1-オール、
- ・2ーアミノー2ーエチルー4ー $\{1$ ーメチルー5ー[4ー(4ーtーブチルフェニル)ブタノイル]ピロールー2ーイル $\}$ ブタンー1ーオール、
- •2-アミノ-2-エチル-4-{1-メチル-5-[4-(4-メトキシフェニル)ブタノイル]ピロ

ールー2ーイル}ブタンー1ーオール、

・2-アミノー2-エチルー4ー $\{1-メチルー5-[4-(3,4-ジメトキシフェニル)ブタノイル]$ ピロールー2-イル $\}$ ブタンー1-オール、

•2-アミノー2-エチルー4- $\{1-メチルー5-[4-(3-メチルー4-メトキシフェニル)ブタノイル]$ ピロールー2-4ル $\}$ ブタンー1-オール、

・2ーアミノー2ーエチルー4ー $\{1$ ーメチルー5ー[4ー(4ーフルオロフェニル)ブタノイル]ピロールー2ーイル $\}$ ブタンー1ーオール、

・2-アミノー2-エチルー4- $\{1$ -メチルー5-[4-(4-クロロフェニル)ブタノイル]ピロールー2-イル}ブタンー1-オール、

・2-アミノー2-エチルー4-{1-メチルー5-[4-(4-トリフルオロメチルフェニル)ブタノ イル]ピロールー2-イル}ブタン-1-オールおよび

・2-アミノー2-エチルー4- $\{1$ -メチルー5-[4-(4-シアノフェニル)ブタノイル]ピロールー2-イル}ブタンー1-オールである。

[0039] また、本発明は、以下の発明を包含する。

(8) 一般式(I)

[0040] [化8]

$$HO \longrightarrow \begin{matrix} R^1 \\ \hline R^2 \\ \hline R^2 \end{matrix} O R^3$$
 (I)

[0041] 「式中、

 R^1 は、メチル基又はエチル基を示し、 R^2 は、メチル基又はエチル基を示し、

R³は、ハロゲン原子、低級アルキル基、シクロアルキル基、低級アルコキシ基、ハロゲノ低級アルキル基、低級脂肪族アシル基及びシアノ基からなる群より選択される基で1万至3個置換されたフェニル基を示す。〕

を有する化合物、その薬理上許容される塩又はその薬理上許容されるエステルを含 有する医薬組成物、

- (9) R¹が、メチル基である、(8) に記載の医薬組成物、
- (10) R²が、メチル基である、(8) 又は(9) に記載の医薬組成物、
- (11) R³が、低級アルキル基、シクロアルキル基及び低級アルコキシ基からなる群よ

- り選択される基で1乃至3個置換されたフェニル基である、(8)乃至(10)から選択されるいずれか1項に記載の医薬組成物、
- (12) R^3 が、低級アルキル基及び低級アルコキシ基からなる群より選択される基で1 乃至3個置換されたフェニル基である、(8) 乃至(10) から選択されるいずれか1項に 記載の医薬組成物、
- (13) R³が、メチル基及びメトキシ基からなる群より選択される基で1乃至3個置換されたフェニル基である、(8) 乃至(10) から選択されるいずれか1項に記載の医薬組成物、
- (14) 下記より選択されるいずれか1つの化合物又はその薬理上許容される塩を含有する医薬組成物:
- (2R)-2-アミノ-2-メチル-4- $\{1$ -メチル-5-[4-(3-メチルフェニル)ブタノイル] ピロール-2-イル}ブタン-1-オール、
- (2R)-2-アミノ-2-メチル-4- $\{1$ -メチル-5-[4-(4-メチルフェニル)ブタノイル] ピロール-2-イル}ブタン-1-オール、
- (2R)-2-アミノ-2-メチル-4- $\{1$ -メチル-5-[4-(3, 4-ジメチルフェニル)ブタノイル]ピロール-2-イル $\}$ ブタン-1-オール、
- (2R)-2-アミノ-2-メチル-4- $\{1$ -メチル-5-[4-(4-メトキシフェニル) ブタノイル] ピロール-2-イル} ブタン-1-オール及び
- (2R)-2-アミノ-2-メチル-4-{1-メチル-5-[4-(3-メチル-4-メトキシフェニル) ブタノイル]ピロール-2-イル}ブタン-1-オール、
- (15) 薬理上許容される塩がフマル酸塩である、(8) 乃至(14) から選択されるいずれか1項に記載の医薬組成物、
- (16) 末梢血リンパ球数減少作用を有することを特徴とする、(8)乃至(15)から選択されるいずれか1項に記載の医薬組成物、
- (17) 末梢血リンパ球数減少剤である、(8) 乃至(15) から選択されるいずれか1項に記載の医薬組成物、
- (18) 末梢血リンパ球数の増加を抑制することを特徴とする、(8)乃至(15)から選択されるいずれか1項に記載の医薬組成物、

- (19) 末梢血リンパ球数の異常に起因する疾病の治療又は予防のための、(8)乃至(15)から選択されるいずれか1項に記載の医薬組成物、
- (20) 末梢血リンパ球数を減少させることにより症状を改善できる疾病の予防又は治療のための、(8) 乃至(15) から選択されるいずれか1項に記載の医薬組成物、
- (21) 末梢血リンパ球数減少作用による免疫抑制効果を示すことを特徴とする、(8) 乃至(15)から選択されるいずれか1項に記載の医薬組成物、
- (22) 皮膚移植又は臓器移植での拒絶反応を抑制するための(8)乃至(15)から選択されるいずれか1項に記載の医薬組成物、
- (23) 自己免疫疾患の予防又は治療のための(8)乃至(15)から選択されるいずれか1項に記載の医薬組成物、
- (24) 自己免疫疾患が関節リウマチ、乾癬、アトピー性皮膚炎、多発性硬化症、潰瘍性大腸炎及びクローン病からなる群より選択される1種又は2種以上である、(23) に記載の医薬組成物、
- (25) 有効成分の投与量が0.00042mg/kg/day乃至0.84mg/kg/dayであり経口投与することを特徴とする、(8)乃至(24)から選択されるいずれか1項に記載の医薬組成物、
- (26) 投与回数が1日乃至3日に1回であることを特徴とする、(8)乃至(25)から選択されるいずれか1項に記載の医薬組成物及び
- (27) 投与回数が1日に1回であることを特徴とする、(8) 乃至(25) から選択されるいずれか1項に記載の医薬組成物である。

発明の効果

[0042] 本発明の一般式(I)又は(I')を有するアミノアルコール化合物及びその薬理上許容される塩を含有する医薬組成物は、毒性が低く優れた免疫抑制作用を有し、特に、各種臓器移植又は皮膚移植での拒絶反応、全身性エリトマトーデス、慢性関節リウマチ、多発性筋炎、結合組織炎、骨格筋炎、骨関節炎、変形性関節症、皮膚筋炎、強皮症、ベーチェット病、Chron病、潰瘍性大腸炎、自己免疫性肝炎、再生不良性貧血、特発性血小板減少性紫斑病、自己免疫性溶血性貧血、多発性硬化症、自己免疫性水疱症、尋常性乾癬、血管炎症群、Wegener肉芽腫、ぶどう膜炎、シェーグレ

ン症候群、特発性間質性肺炎、Goodpasture症候群、サルコイドーシス、アレルギー 性肉芽腫性血管炎、気管支喘息、心筋炎、心筋症、大動脈炎症候群、心筋梗塞後 症候群、原発性肺高血圧症、微小変化型ネフローゼ、膜性腎症、膜性増殖性腎炎、 巣状糸球体硬化症、半月体形成性腎炎、重症筋無力症、炎症性ニューロパチー、 アトピー性皮膚炎、慢性光線性皮膚炎、日光過敏症、蓐瘡、Sydenham舞踏病、硬化 症、成人発症糖尿病、インスリン依存性糖尿病、若年性糖尿病、アテローム性動脈 硬化症、糸球体腎炎、IgA腎症、尿細管間質性腎炎、原発性胆汁性肝硬変、原発性 硬化性胆管炎、劇症肝炎、ウイルス性肝炎、GVHD、接触皮膚炎、敗血症等の自己 免疫疾患又はその他免疫関連疾患、さらに、真菌、マイコプラズマ、ウィルス、原虫等 の感染症、心不全、心肥大、不整脈、狭心症、心虚血、動脈塞栓、動脈瘤、静脈瘤、 血行障害等の循環器系疾患、アルツハイマー病、痴呆、パーキンソン病、脳卒中、 脳梗塞、脳虚血、鬱病、躁鬱病、統合失調症、ハンチントン舞踏病、癲癇、痙攣、多 動症、脳炎、髄膜炎、食欲不振および過食等の中枢系疾患、リンパ腫、白血病、多 尿、頻尿、糖尿病性網膜症等の各種疾患(特に、各種臓器移植又は皮膚移植での 拒絶反応、全身性エリトマトーデス、慢性関節リウマチ、多発性硬化症、アトピー性皮 膚炎等の自己免疫疾患)の温血動物用(特に、ヒト用)の予防剤若しくは治療剤(好 適には、治療薬)として有用である。

[0043] また、本発明の医薬組成物は、毒性が少なく、優れた物理学的性質及び優れた体内動態を示し、経口投与により良好な末梢血リンパ球数減少作用を示すことから、上記自己免疫疾患等の経口予防剤若しくは経口治療剤(好適には、経口治療剤)、あるいはその他末梢血リンパ球数の異常に起因する疾病等の経口予防剤若しくは経口治療剤(好適には、経口治療剤)として有用である。

発明を実施するための最良の形態

- [0044] 本発明を具体的に説明する。
- [0045] 本発明の医薬組成物の有効成分であるアミノアルコール化合物は、下記一般式(I))又は(I')を有する。

WO 2005/079788 14 PCT/JP2005/002884

[0046] [化9]

- [0047] 上記式中、R³の定義における「ハロゲン原子」は、フッ素原子、塩素原子、臭素原子又はヨウ素原子であり、好適には、フッ素原子又は塩素原子であり、最も好適には、塩素原子である。
- [0048] 上記式中、R³の定義におけるは「低級アルキル基」は、例えば、メチル、エチル、プロピル、イソプロピル、ブチル、イソブチル、sーブチル、tーブチル、ペンチル、イソペンチル、2ーメチルブチル、ネオペンチル、1ーエチルプロピル、ヘキシル、イソヘキシル、4ーメチルペンチル、3ーメチルペンチル、2ーメチルペンチル、1ーメチルペンチル、3・3ージメチルブチル、2・2ージメチルブチル、1、1ージメチルブチル、1、2ージメチルブチル、カージメチルブチル、2、3ージメチルブチル、1・1ーエチルブチル、2ーエチルブチル、1、3ージメチルブチル、2・3ージメチルブチル、1ーエチルブチル、2ーエチルブチル基のような炭素数1万至6個の直鎖又は分枝鎖アルキル基であり、好適には、炭素数1万至4個のアルキル基であり、更に好適には、メチル又はエチル基であり、最も好適には、メチル基である。
- [0049] 上記式中、R³の定義におけるは「シクロアルキル基」は、例えば、シクロプロピル、シクロブチル、シクロペンチル、シクロヘキシル基のような炭素数3万至6個の環状アルキル基であり、好適には、シクロプロピル又はシクロブチル基であり、最も好適には、シクロプロピル基である。
- [0050] 上記式中、R³の定義における「低級アルコキシ基」は、前記「低級アルキル基」が酸素原子に結合した基を示し、例えば、メトキシ、エトキシ、プロポキシ、イソプロポキシ、ブトキシ、イソブトキシ、sーブトキシ、tーブトキシ、ペントキシ、イソペントキシ、2ーメチルブトキシ、1ーエチルプロポキシ、2ーエチルプロポキシ、ネオペントキシ、ヘキシルオキシ、4ーメチルペントキシ、3ーメチルペントキシ、2ーメチルペントキシ、3,3ージメチルブトキシ、1,1ージメチルブトキシ、1,2ージメチルブトキシ、1,3ージメチルブトキシ、2,3ージメチルブトキシ基のような炭素数1乃至6個の直鎖又は分枝鎖アルコキシ基であり、好適には、炭素数1乃至4個のアルコキシ基であり、更に好適には、炭素数1乃至2個のアルコキシ基であり、最も好適には、メトキシ基であり、更

る。

- [0051] 上記式中、R³の定義における「ハロゲノ低級アルキル基」は、前記「低級アルキル基」にハロゲン原子が置換した基を示し、例えば、トリフルオロメチル、トリクロロメチル、ジフルオロメチル、ジクロロメチル、ジブロモメチル、フルオロメチル、2,2,2ートリフルオロエチル、2,2,2ートリクロロエチル、2ーブロモエチル、2ークロロエチル、2ーフルオロエチル、2ーヨードエチル、3ークロロプロピル、4ーフルオロブチル、6ーヨードへキシル、2,2ージブロモエチル基のようなハロゲン原子が置換した炭素数1乃至6個のアルキル基であり、好適には、ハロゲン原子が置換した炭素数1乃至4個のアルキル基であり、更に好適には、ハロゲン原子が置換した炭素数1乃至2個のアルキル基であり、更に好適には、ハロゲン原子が置換した炭素数1乃至2個のアルキル基であり、最も好適には、トリフルオロメチル基である。
- [0052] 上記式中、R³の定義における「低級脂肪族アシル基」は、例えば、ホルミル、アセチル、プロピオニル、ブチリル、イソブチリル、ピバロイル、ヘキサノイル基のような炭素数1乃至6個の直鎖又は分枝鎖低級脂肪族アシル基であり、好適には、炭素数1乃至4個の脂肪族アシル基であり、更に好適には、アセチル又はプロピオニル基であり、最も好適には、アセチル基である。
- [0053] 前記における「その薬理上許容される塩」とは、本発明の一般式(I)又は(I')を有する化合物は、アミノ基のような塩基性の基を有しており、酸と反応させることにより、塩にすることができるので、その塩を示す。
- [0054] 本発明の一般式(I)又は(I')を有する化合物の薬理上許容される塩としては、通常、好適には、フッ化水素酸塩、塩酸塩、臭化水素酸塩、ヨウ化水素酸塩のようなハロゲン化水素酸塩、硝酸塩、塩塩素酸塩、硫酸塩、リン酸塩等の無機酸塩;メタンスルホン酸塩、トリフルオロメタンスルホン酸塩、エタンスルホン酸塩のような低級アルカンスルホン酸塩、ベンゼンスルホン酸塩、pートルエンスルホン酸塩のようなアリールスルホン酸塩、酢酸塩、リンゴ酸塩、フマール酸塩、コハク酸塩、クエン酸塩、アスコルビン酸塩、酒石酸塩、蓚酸塩、マレイン酸塩等の有機酸塩;及び、グリシン塩、リジン塩、アルギニン塩、オルニチン塩、グルタミン酸塩、アスパラギン酸塩のようなアミノ酸塩であり、更に好適には、ハロゲン化水素酸塩である。
- [0055] 本発明において、好適な塩は、その塩のもつ物理学的性質、溶解性、吸湿性、熱

WO 2005/079788 16 PCT/JP2005/002884

安定性及び融点等並びに製剤化等における賦形剤、希釈剤等との混合の際の安定性(その混合物と反応しないこと及びその製剤としての物理学的性質、溶解性、吸湿性、熱安定性及び融点等)を考慮した上で決定される。本発明の有効成分である一般式(I)又は(I')を有する化合物の薬理上許容される塩として、好適には、有機酸塩であり、更に好適には、フマル酸塩である。

- [0056] 前記における「エステル」とは、本発明の一般式(I)又は(I')を有する化合物は、エステルにすることができるので、そのエステルをいい、そのようなエステルとしては、「水酸基のエステル」であり、各々のエステル残基が、「一般的保護基」又は「生体内で加水分解のような生物学的方法により開裂し得る保護基」であるエステルをいう。「一般的保護基」とは、加水素分解、加水分解、電気分解、光分解のようなか化学的方法により開裂し得る保護基をいう。
- [0057] その「水酸基のエステル」に斯かる「一般的保護基」としては、好適には、ホルミル、 アセチル、プロピオニル、ブチリル、イソブチリル、ペンタノイル、ピバロイル、バレリル 、イソバレリル、オクタノイル、ノナノイル、デカノイル、3ーメチルノナノイル、8ーメチルノ ナノイル、3-エチルオクタノイル、3、7-ジメチルオクタノイル、ウンデカノイル、ドデカ ノイル、トリデカノイル、テトラデカノイル、ペンタデカノイル、ヘキサデカノイル、1-メ チルペンタデカノイル、14-メチルペンタデカノイル、13、13-ジメチルテトラデカノイ ル、ヘプタデカノイル、15-メチルヘキサデカノイル、オクタデカノイル、1-メチルヘ プタデカノイル、ノナデカノイル、アイコサノイル、ヘナイコサノイルのようなアルカノイ ル基、クロロアセチル、ジクロロアセチル、トリクロロアセチル、トリフルオロアセチルの ようなハロゲン化アルキルカルボニル基、メトキシアセチルのような低級アルコキシア ルキルカルボニル基、アクリロイル、プロピオロイル、メタクリロイル、クロトノイル、イソク ロトノイル、(E)-2-メチル-2-ブテノイルのような不飽和アルキルカルボニル基等の 「脂肪族アシル基」(好適には、炭素数1乃至6個の低級脂肪族アシル基である。); ベンゾイル、 α ーナフトイル、 β ーナフトイルのようなアリールカルボニル基、2ーブロモ ベンゾイル、4-クロロベンゾイル、2,4,6-トリフルオロベンゾイルのようなハロゲン化 アリールカルボニル基、2.4.6-トリメチルベンゾイル、4-トルオイルのような低級ア ルキル化アリールカルボニル基、4-アニソイルのような低級アルコキシ化アリールカ

WO 2005/079788 17 PCT/JP2005/002884

ルボニル基、4-ニトロベンゾイル、2-ニトロベンゾイルのようなニトロ化アリールカル ボニル基、2-(メトキシカルボニル)ベンゾイルのような低級アルコキシカルボニル化 アリールカルボニル基、4-フェニルベンゾイルのようなアリール化アリールカルボニ ル基等の「芳香族アシル基」;メトキシカルボニル、エトキシカルボニル、プロポキシカ ルボニル、ブトキシカルボニル、sーブトキシカルボニル、tーブトキシカルボニル、イソ ブトキシカルボニルのような低級アルコキシカルボニル基、2, 2, 2ートリクロロエトキシ カルボニル、2-トリメチルシリルエトキシカルボニルのようなハロゲン又はトリ低級アル キルシリル基で置換された低級アルコキシカルボニル基等の「アルコキシカルボニル 基」: テトラヒドロピランー2ーイル、3ーブロモテトラヒドロピランー2ーイル、4ーメトキシテト ラヒドロピランー4ーイル、テトラヒドロチオピランー2ーイル、4ーメトキシテトラヒドロチオピ ランー4ーイルのような「テトラヒドロピラニル又はテトラヒドロチオピラニル基」:テトラヒド ロフランー2ーイル、テトラヒドロチオフランー2ーイルのような「テトラヒドロフラニル又はテ トラヒドロチオフラニル基」;トリメチルシリル、トリエチルシリル、イソプロピルジメチルシ リル、tーブチルジメチルシリル、メチルジイソプロピルシリル、メチルジーtーブチルシリ ル、トリイソプロピルシリルのようなトリ低級アルキルシリル基、ジフェニルメチルシリル 、ジフェニルブチルシリル、ジフェニルイソプロピルシリル、フェニルジイソプロピルシリ ルのような1乃至2個のアリール基で置換されたトリ低級アルキルシリル基等の「シリル 基」;メトキシメチル、1, 1-ジメチル-1-メトキシメチル、エトキシメチル、プロポキシメ チル、イソプロポキシメチル、ブトキシメチル、tーブトキシメチルのような低級アルコキ シメチル基、2-メトキシエトキシメチルのような低級アルコキシ化低級アルコキシメチ ル基、2, 2, 2-トリクロロエトキシメチル、ビス(2-クロロエトキシ)メチルのようなハロゲ ノ低級アルコキシメチル等の「アルコキシメチル基」:1-エトキシエチル、1-(イソプロ ポキシ)エチルのような低級アルコキシ化エチル基、2,2,2-トリクロロエチルのような ハロゲン化エチル基等の「置換エチル基」;ベンジル、αーナフチルメチル、βーナフ チルメチル、ジフェニルメチル、トリフェニルメチル、α-ナフチルジフェニルメチル、9 -アンスリルメチルのような1乃至3個のアリール基で置換された低級アルキル基、4-メチルベンジル、2, 4, 6ートリメチルベンジル、3, 4, 5ートリメチルベンジル、4ーメトキ シベンジル、4ーメトキシフェニルジフェニルメチル、2ーニトロベンジル、4ーニトロベン

WO 2005/079788 18 PCT/JP2005/002884

ジル、4-クロロベンジル、4-ブロモベンジル、4-シアノベンジルのような低級アルキル、低級アルコキシ、ニトロ、ハロゲン、シアノ基でアリール環が置換された1乃至3個のアリール基で置換された低級アルキル基等の「アラルキル基」;ビニルオキシカルボニル、アリルオキシカルボニルのような「アルケニルオキシカルボニル基」;ベンジルオキシカルボニル、4-メトキシベンジルオキシカルボニル、3,4-ジメトキシベンジルオキシカルボニル、2-ニトロベンジルオキシカルボニル、4-ニトロベンジルオキシカルボニル、1乃至2個の低級アルコキシ又はニトロ基でアリール環が置換されていてもよい「アラルキルオキシカルボニル基」である。

- [0058] 「生体内で加水分解のような生物学的方法により開裂し得る保護基」とは、人体内で加水分解等の生物学的方法により開裂し、フリーの酸又はその塩を生成する保護基をいい、そのような誘導体か否かは、ラットやマウスのような実験動物に静脈注射により投与し、その後の動物の体液を調べ、元となる化合物又はその薬理学的に許容される塩を検出できることにより決定できる。
- [0059] 「水酸基のエステル」に斯かる「生体内で加水分解のような生物学的方法により開 裂し得る保護基」としては、好適には、ホルミルオキシメチル、アセトキシメチル、ジメ チルアミノアセトキシメチル、プロピオニルオキシメチル、ブチリルオキシメチル、ピバ ロイルオキシメチル、バレリルオキシメチル、イソバレリルオキシメチル、ヘキサノイル オキシメチル、1-ホルミルオキシエチル、1-アセトキシエチル、1-プロピオニルオキ シエチル、1-ブチリルオキシエチル、1-ピバロイルオキシエチル、1-バレリルオキシ エチル、1-イソバレリルオキシエチル、1-ヘキサノイルオキシエチル、1-ホルミルオ キシプロピル、1-アセトキシプロピル、1-プロピオニルオキシプロピル、1-ブチリル オキシプロピル、1-ピバロイルオキシプロピル、1-バレリルオキシプロピル、1-イソ バレリルオキシプロピル、1-ヘキサノイルオキシプロピル、1-アセトキシブチル、1-プロピオニルオキシブチル、1-ブチリルオキシブチル、1-ピバロイルオキシブチル、 1-アセトキシペンチル、1-プロピオニルオキシペンチル、1-ブチリルオキシペンチ ル、1-ピバロイルオキシペンチル、1-ピバロイルオキシヘキシルのような1-(「低級 脂肪族アシル」オキシ)「低級アルキル基」、シクロペンチルカルボニルオキシメチル、 シクロヘキシルカルボニルオキシメチル、1-シクロペンチルカルボニルオキシエチル

WO 2005/079788 19 PCT/JP2005/002884

、1-シクロヘキシルカルボニルオキシエチル、1-シクロペンチルカルボニルオキシ プロピル、1-シクロヘキシルカルボニルオキシプロピル、1-シクロペンチルカルボニ ルオキシブチル、1-シクロヘキシルカルボニルオキシブチルのような1-(「シクロアル キル」カルボニルオキシ)「低級アルキル基」、ベンゾイルオキシメチルのような1-(「 芳香族アシル」オキシ)「低級アルキル基」等の1-(アシルオキシ)「低級アルキル基」 :メトキシカルボニルオキシメチル、エトキシカルボニルオキシメチル、プロポキシカル ボニルオキシメチル、イソプロポキシカルボニルオキシメチル、ブトキシカルボニルオ キシメチル、イソブトキシカルボニルオキシメチル、ペンチルオキシカルボニルオキシ メチル、ヘキシルオキシカルボニルオキシメチル、シクロヘキシルオキシカルボニル オキシメチル、シクロヘキシルオキシカルボニルオキシ、(シクロヘキシル)メチル、1-(メトキシカルボニルオキシ)エチル、1-(エトキシカルボニルオキシ)エチル、1-(プ ロポキシカルボニルオキシ)エチル、1-(イソプロポキシカルボニルオキシ)エチル、1 -(ブトキシカルボニルオキシ)エチル、1-(イソブトキシカルボニルオキシ)エチル、1 -(t-ブトキシカルボニルオキシ)エチル、1-(ペンチルオキシカルボニルオキシ)エ チル、1-(ヘキシルオキシカルボニルオキシ)エチル、1-(シクロペンチルオキシカル ボニルオキシ)エチル、1-(シクロペンチルオキシカルボニルオキシ)プロピル、1-(シクロヘキシルオキシカルボニルオキシ)プロピル、1-(シクロペンチルオキシカルボ ニルオキシ)ブチル、1-(シクロヘキシルオキシカルボニルオキシ)ブチル、1-(シク ロヘキシルオキシカルボニルオキシ)エチル、1-(エトキシカルボニルオキシ)プロピ ル、1-(メトキシカルボニルオキシ)プロピル、1-(エトキシカルボニルオキシ)プロピ ル、1-(プロポキシカルボニルオキシ)プロピル、1-(イソプロポキシカルボニルオキ シ)プロピル、1ー(ブトキシカルボニルオキシ)プロピル、1ー(イソブトキシカルボニル オキシ)プロピル、1-(ペンチルオキシカルボニルオキシ)プロピル、1-(ヘキシルオ キシカルボニルオキシ)プロピル、1-(メトキシカルボニルオキシ)ブチル、1-(エトキ シカルボニルオキシ)ブチル、1-(プロポキシカルボニルオキシ)ブチル、1-(イソプ ロポキシカルボニルオキシ)ブチル、1-(ブトキシカルボニルオキシ)ブチル、1-(イソ ブトキシカルボニルオキシ)ブチル、1-(メトキシカルボニルオキシ)ペンチル、1-(エ トキシカルボニルオキシ)ペンチル、1-(メトキシカルボニルオキシ)ヘキシル、1-(エ

WO 2005/079788 20 PCT/JP2005/002884

トキシカルボニルオキシ) ヘキシルのような(低級アルコキシカルボニルオキシ)アルキ ル基:(5-フェニル-2-オキソ-1,3-ジオキソレン-4-イル)メチル、[5-(4-メチル フェニル)-2-オキソ-1, 3-ジオキソレン-4-イル]メチル、[5-(4-メトキシフェニル)-2-オキソ-1, 3-ジオキソレン-4-イル]メチル、[5-(4-フルオロフェニル)-2-オキソー1,3-ジオキソレンー4ーイル]メチル、[5-(4-クロロフェニル)-2-オキソー1, 3-ジオキソレン-4-イル]メチル、(2-オキソ-1, 3-ジオキソレン-4-イル)メチル、(5-メチルー2-オキソー1、3ージオキソレンー4-イル)メチル、(5-エチルー2-オキソー 1, 3-ジオキソレン-4-イル)メチル、(5-プロピル-2-オキソ-1, 3-ジオキソレン-4-イル)メチル、(5-イソプロピル-2-オキソ-1、3-ジオキソレン-4-イル)メチル、(5-ーブチルー2ーオキソー1,3ージオキソレンー4ーイル)メチルのようなオキソジオキソレニ ルメチル基;等の「カルボニルオキシアルキル墓」:フタリジル、ジメチルフタリジル、ジ メトキシフタリジルのような「フタリジル基」:前記「低級脂肪族アシル基」:前記「芳香族 アシル基」:「コハク酸のハーフエステル塩残基」:「リン酸エステル塩残基」:「アミノ酸 等のエステル形成残基」:カルバモイル基:1乃至2個の低級アルキル基で置換され たカルバモイル基:及び、ピバロイルオキシメチルオキシカルボニルのような「1-(ア シルオキシ)アルキルオキシカルボニル基 であり、好適には、「カルボニルオキシア ルキル基」である。

- [0060] 本発明の有効成分である一般式(I)又は(I')を有する化合物、その薬理上許容される塩又はその薬理上許容されるエステルは、大気中に放置したり又は再結晶をすることにより、水分を吸収し、吸着水が付いたり、水和物となる場合があり、そのような水和物も本発明に包含される。
- [0061] 本発明の有効成分である一般式(I)又は(I')を有する化合物及びその薬理上許容される塩、その薬理上許容されるエステル又はその薬理上許容されるその他の誘導体は、その分子内に不斉炭素原子を有するので、光学異性体が存在する。
- [0062] 本発明の有効成分である一般式(I)を有する化合物においては、光学異性体および光学異性体の混合物がすべて単一の式、即ち(R)-異性体で示されている。これは、本発明は光学異性体のうち(R)-異性体を主として含有するものであるが、製造方法等の理由により、少量の(S)-異性体の混合物をも含むものである。

[0063] 本発明の有効成分である一般式(I)又は(I')を有する化合物の具体例としては、 例えば、下記表1に記載の化合物であるが、本発明は、これらの化合物に限定される ものではない。

[0064] 表中の略号は以下の通りである。

Ac : アセチル基

tBu : tーブチル基

Et : エチル基

EtO : エトキシ式

Me : メチル基

MeO : メトキシ基

Ph : フェニル基

cPr : シクロプロピル基

iPr : イソプロピル基

(表1)

[0065] [化10]

$$R^{1}$$
 N
 N
 R^{3}
 R^{3

[0066]	化合物番号	R^1	R^2	R^3
	1	Me	Me	2-F-Ph
	2	Me	Me	3-F-Ph
	3	Me	Me	4-F-Ph
	4	Me	Me	2,3-di-F-Ph
	5	Me	Me	2,4-di-F-Ph
	6	Me	Me	2,5-di-F-Ph
	7	Me	Me	3,4-di-F-Ph
	8	Me	Me	3,5-di-F-Ph

9	Me	Me	2-Cl-Ph
10	Me	Me	3-Cl-Ph
11	Me	Me	4-Cl-Ph
12	Me	Me	2,3-di-Cl-Ph
13	Me	Me	2,4-di-Cl-Ph
14	Me	Me	2,5-di-Cl-Ph
15	Me	Me	3,4-di-Cl-Ph
16	Me	Me	3,5-di-Cl-Ph
17	Me	Me	2-Me-Ph
18	Me	Me	3-Me-Ph
19	Me	Me	4-Me-Ph
20	Me	Me	2,3-di-Me-Ph
21	Me	Me	2,4-di-Me-Ph
22	Me	Me	2,5-di-Me-Ph
23	Me	Me	3,4-di-Me-Ph
24	Me	Me	3,5-di-Me-Ph
25	Me	Me	2-Et-Ph
26	Me	Me	3-Et-Ph
27	Me	Me	4-Et-Ph
28	Me	Me	2-cPr-Ph
29	Me	Me	3-cPr-Ph
30	Me	Me	4-cPr-Ph
31	Me	Me	2-iPr-Ph
32	Me	Me	3-iPr-Ph
33	Me	Me	4-iPr-Ph
34	Me	Me	2-tBu-Ph
35	Me	Me	3-tBu-Ph
36	Me	Me	4-tBu-Ph

37	Me	Me	2-tBu-Ph
38	Me	Me	3-tBu-Ph
39	Me	Me	4-tBu-Ph
40	Me	Me	2-MeO-Ph
41	Me	Me	3-MeO-Ph
42	Me	Me	4-MeO-Ph
43	Me	Me	2,3-di-MeO-Ph
44	Me	Me	2,4-di-MeO-Ph
45	Me	Me	2,5-di-MeO-Ph
46	Me	Me	3,4-di-MeO-Ph
47	Me	Me	3,5-di-MeO-Ph
48	Me	Me	2-EtO-Ph
49	Me	Me	3-EtO-Ph
50	Me	Me	4-EtO-Ph
51	Me	Me	2-iPrO-Ph
52	Me	Me	3-iPrO-Ph
53	Me	Me	4-iPrO-Ph
54	Me	Me	2-Me-3-MeO-Ph
55	Me	Me	2-Me-4-MeO-Ph
56	Me	Me	2-Me-5-MeO-Ph
57	Me	Me	3-Me-4-MeO-Ph
58	Me	Me	3-Me-5-MeO-Ph
59	Me	Me	2-MeO-3-Me-Ph
60	Me	Me	2-MeO-4-Me-Ph
61	Me	Me	2-MeO-5-Me-Ph
62	Me	Me	3-MeO-4-Me-Ph
63	Me	Me	3-MeO-5-Me-Ph
64	Me	Me	2-CF ₃ -Ph

65	Me	Me	3-CF ₃ -Ph
66	Me	Me	4-CF ₃ -Ph
67	Me	Me	3,5-di-CF ₃ -Ph
68	Me	Me	2-Ac-Ph
69	Me	Me	3-Ac-Ph
70	Me	Me	4-Ac-Ph
71	Me	Me	2-CN-Ph
72	Me	Me	3-CN-Ph
73	Me	Me	4-CN-Ph
74	Me	Et	2-F-Ph
75	Me	Et	3-F-Ph
76	Me	Et	4-F-Ph
77	Me	Et	2,3-di-F-Ph
78	Me	Et	2,4-di-F-Ph
79	Me	Et	2,5-di-F-Ph
80	Me	Et	3,4-di-F-Ph
81	Me	Et	3,5-di-F-Ph
82	Me	Et	2-Cl-Ph
83	Me	Et	3-Cl-Ph
84	Me	Et	4-Cl-Ph
85	Me	Et	2,3-di-Cl-Ph
86	Me	Et	2,4-di-Cl-Ph
87	Me	Et	2,5-di-Cl-Ph
88	Me	Et	3,4-di-Cl-Ph
89	Me	Et	3,5-di-Cl-Ph
90	Me	Et	2-Me-Ph
91	Me	Et	3-Me-Ph
92	Me	Et	4-Me-Ph

93	Me	Et	2,3-di-Me-Ph
94	Me	Et	2,4-di-Me-Ph
95	Me	Et	2,5-di-Me-Ph
96	Me	Et	3,4-di-Me-Ph
97	Me	Et	3,5-di-Me-Ph
98	Me	Et	2-Et-Ph
99	Me	Et	3-Et-Ph
100	Me	Et	4-Et-Ph
101	Me	Et	2-cPr-Ph
102	Me	Et	3-cPr-Ph
103	Me	Et	4-cPr-Ph
104	Me	Et	2-iPr-Ph
105	Me	Et	3-iPr-Ph
106	Me	Et	4-iPr-Ph
107	Me	Et	2-tBu-Ph
108	Me	Et	3-tBu-Ph
109	Me	Et	4-tBu-Ph
110	Me	Et	2-tBu-Ph
111	Me	Et	3-tBu-Ph
112	Me	Et	4-tBu-Ph
113	Me	Et	2-MeO-Ph
114	Me	Et	3-MeO-Ph
115	Me	Et	4-MeO-Ph
116	Me	Et	2,3-di-MeO-Ph
117	Me	Et	2,4-di-MeO-Ph
118	Me	Et	2,5-di-MeO-Ph
119	Me	Et	3,4-di-MeO-Ph
120	Me	Et	3,5-di-MeO-Ph

121	Me	Et	2-EtO-Ph
122	Me	Et	3-EtO-Ph
123	Me	Et	4-EtO-Ph
124	Me	Et	2-iPrO-Ph
125	Me	Et	3-iPrO-Ph
126	Me	Et	4-iPrO-Ph
127	Me	Et	2-Me-3-MeO-Ph
128	Me	Et	2-Me-4-MeO-Ph
129	Me	Et	2-Me-5-MeO-Ph
130	Me	Et	3-Me-4-MeO-Ph
131	Me	Et	3-Me-5-MeO-Ph
132	Me	Et	2-MeO-3-Me-Ph
133	Me	Et	2-MeO-4-Me-Ph
134	Me	Et	2-MeO-5-Me-Ph
135	Me	Et	3-MeO-4-Me-Ph
136	Me	Et	3-MeO-5-Me-Ph
137	Me	Et	2-CF ₃ -Ph
138	Me	Et	3-CF ₃ -Ph
139	Me	Et	4-CF ₃ -Ph
140	Me	Et	3,5-di-CF ₃ -Ph
141	Me	Et	2-Ac-Ph
142	Me	Et	3-Ac-Ph
143	Me	Et	4-Ac-Ph
144	Me	Et	2-CN-Ph
145	Me	Et	3-CN-Ph
146	Me	Et	4-CN-Ph
147	Et	Me	2-F-Ph
148	Et	Me	3-F-Ph

	149	Et	Me	4-F-Ph
-	150	Et	Me	2,3-di-F-Ph
-	151	Et	Me	2,4-di-F-Ph
	152	Et	Me	2,5-di-F-Ph
	153	Et	Me	3,4-di-F-Ph
	154	Et	Me	3,5-di-F-Ph
	155	Et	Me	2-Cl-Ph
	156	Et	Me	3-Cl-Ph
	157	Et	Me	4-Cl-Ph
-	158	Et	Me	2,3-di-Cl-Ph
	159	Et	Me	2,4-di-Cl-Ph
	160	Et	Me	2,5-di-Cl-Ph
-	161	Et	Me	3,4-di-Cl-Ph
-	162	Et	Me	3,5-di-Cl-Ph
-	163	Et	Me	2-Me-Ph
-	164	Et	Me	3-Me-Ph
-	165	Et	Me	4-Me-Ph
-	166	Et	Me	2,3-di-Me-Ph
-	167	Et	Me	2,4-di-Me-Ph
-	168	Et	Me	2,5-di-Me-Ph
-	169	Et	Me	3,4-di-Me-Ph
-	170	Et	Me	3,5-di-Me-Ph
	171	Et	Me	2-Et-Ph
-	172	Et	Me	3-Et-Ph
-	173	Et	Me	4-Et-Ph
-	174	Et	Me	2-cPr-Ph
-	175	Et	Me	3-cPr-Ph
-	176	Et	Me	4-cPr-Ph

177	Et	Me	2-iPr-Ph
178	Et	Me	3-iPr-Ph
179	Et	Me	4-iPr-Ph
180	Et	Me	2-tBu-Ph
181	Et	Me	3-tBu-Ph
182	Et	Me	4-tBu-Ph
183	Et	Me	2-tBu-Ph
184	Et	Me	3-tBu-Ph
185	Et	Me	4-tBu-Ph
186	Et	Me	2-MeO-Ph
187	Et	Me	3-MeO-Ph
188	Et	Me	4-MeO-Ph
189	Et	Me	2,3-di-MeO-Ph
190	Et	Me	2,4-di-MeO-Ph
191	Et	Me	2,5-di-MeO-Ph
192	Et	Me	3,4-di-MeO-Ph
193	Et	Me	3,5-di-MeO-Ph
194	Et	Me	2-EtO-Ph
195	Et	Me	3-EtO-Ph
196	Et	Me	4-EtO-Ph
197	Et	Me	2-iPrO-Ph
198	Et	Me	3-iPrO-Ph
199	Et	Me	4-iPrO-Ph
200	Et	Me	2-Me-3-MeO-Ph
201	Et	Me	2-Me-4-MeO-Ph
202	Et	Me	2-Me-5-MeO-Ph
203	Et	Me	3-Me-4-MeO-Ph
204	Et	Me	3-Me-5-MeO-Ph

205	Et	Me	2-MeO-3-Me-Ph
206	Et	Me	2-MeO-4-Me-Ph
207	Et	Me	2-MeO-5-Me-Ph
208	Et	Me	3-MeO-4-Me-Ph
209	Et	Me	3-MeO-5-Me-Ph
210	Et	Me	2-CF ₃ -Ph
211	Et	Me	3-CF ₃ -Ph
212	Et	Me	4-CF ₃ -Ph
213	Et	Me	3,5-di-CF ₃ -Ph
214	Et	Me	2-Ac-Ph
215	Et	Me	3-Ac-Ph
216	Et	Me	4-Ac-Ph
217	Et	Me	2-CN-Ph
218	Et	Me	3-CN-Ph
219	Et	Me	4-CN-Ph
220	Et	Et	2-F-Ph
221	Et	Et	3-F-Ph
222	Et	Et	4-F-Ph
223	Et	Et	2,3-di-F-Ph
224	Et	Et	2,4-di-F-Ph
225	Et	Et	2,5-di-F-Ph
226	Et	Et	3,4-di-F-Ph
227	Et	Et	3,5-di-F-Ph
228	Et	Et	2-Cl-Ph
229	Et	Et	3-Cl-Ph
230	Et	Et	4-Cl-Ph
231	Et	Et	2,3-di-Cl-Ph
232	Et	Et	2,4-di-Cl-Ph

233	Et	Et	2,5-di-Cl-Ph
234	Et	Et	3,4-di-Cl-Ph
235	Et	Et	3,5-di-Cl-Ph
236	Et	Et	2-Me-Ph
237	Et	Et	3-Me-Ph
238	Et	Et	4-Me-Ph
239	Et	Et	2,3-di-Me-Ph
240	Et	Et	2,4-di-Me-Ph
241	Et	Et	2,5-di-Me-Ph
242	Et	Et	3,4-di-Me-Ph
243	Et	Et	3,5-di-Me-Ph
244	Et	Et	2-Et-Ph
245	Et	Et	3-Et-Ph
246	Et	Et	4-Et-Ph
247	Et	Et	2-cPr-Ph
248	Et	Et	3-cPr-Ph
249	Et	Et	4-cPr-Ph
250	Et	Et	2-iPr-Ph
251	Et	Et	3-iPr-Ph
252	Et	Et	4-iPr-Ph
253	Et	Et	2-tBu-Ph
254	Et	Et	3-tBu-Ph
255	Et	Et	4-tBu-Ph
256	Et	Et	2-tBu-Ph
257	Et	Et	3-tBu-Ph
258	Et	Et	4-tBu-Ph
259	Et	Et	2-MeO-Ph
260	Et	Et	3-MeO-Ph

261	□ +	□ +	4-MeO-Ph
261	Et _	Et _	
262	Et	Et	2,3-di-MeO-Ph
263	Et	Et	2,4-di-MeO-Ph
264	Et	Et	2,5-di-MeO-Ph
265	Et	Et	3,4-di-MeO-Ph
266	Et	Et	3,5-di-MeO-Ph
267	Et	Et	2-EtO-Ph
268	Et	Et	3-EtO-Ph
269	Et	Et	4-EtO-Ph
270	Et	Et	2-iPrO-Ph
271	Et	Et	3-iPrO-Ph
272	Et	Et	4-iPrO-Ph
273	Et	Et	2-Me-3-MeO-Ph
274	Et	Et	2-Me-4-MeO-Ph
275	Et	Et	2-Me-5-MeO-Ph
276	Et	Et	3-Me-4-MeO-Ph
277	Et	Et	3-Me-5-MeO-Ph
278	Et	Et	2-MeO-3-Me-Ph
279	Et	Et	2-MeO-4-Me-Ph
280	Et	Et	2-MeO-5-Me-Ph
281	Et	Et	3-MeO-4-Me-Ph
282	Et	Et	3-MeO-5-Me-Ph
283	Et	Et	2-CF ₃ -Ph
284	Et	Et	3-CF3 ₃ -Ph
285	Et	Et	4-CF ₃ -Ph
286	Et	Et	3,5-di-CF ₃ -Ph
287	Et	Et	2-Ac-Ph
288	Et	Et	3-Ac-Ph

289	Et	Et	4-Ac-Ph
290	Et	Et	2-CN-Ph
291	Et	Et	3-CN-Ph
292	Et	Et	4-CN-Ph

上記表1において、本発明の有効成分である化合物(I)又は(I')として好適には、 例示化合物番号:17-24、40-47、54-63、72、73、90-97、113-120、127-1 36、145、146、163-170、186-193、200-209、218、219、236-243、259-266、273-282、291、292

を挙げることができ、より好適には、

17-24, 54-63, 72, 73, 163-170, 192, 203, 208, 219

を挙げることができ、更に好適には、

例示化合物番号 $17:2-アミノー2-メチルー4-\{1-メチルー5-[4-(2-メチルフェニル)ブタノイル]ピロールー2-イル}ブタンー1-オール、$

例示化合物番号 $18:2-アミノー2-メチルー4-\{1-メチルー5-[4-(3-メチルフェニル)ブタノイル]ピロールー2-イル}ブタンー1-オール、$

例示化合物番号 $19:2-アミノ-2-メチル-4-\{1-メチル-5-[4-(4-メチルフェニル)ブタノイル]ピロール-2-イル}ブタン-1-オール、$

例示化合物番号 20:2-アミノー2-メチルー4ー $\{1-メチルー5-[4-(2,3-ジメチルフェニル)ブタノイル]$ ピロールー2-イル $\}$ ブタンー1-オール、

例示化合物番号 21:2-アミノー2-メチルー4- $\{1$ -メチルー5-[4-(2,4-ジメチルフェニル)ブタノイル]ピロールー2-イル}ブタンー1-オール、

例示化合物番号 22:2-アミノ-2-メチル-4-{1-メチル-5-[4-(2,5-ジメチルフェニル)ブタノイル]ピロール-2-イル}ブタン-1-オール、

例示化合物番号 $24:2-アミノ-2-メチル-4-\{1-メチル-5-[4-(3,5-ジメチルフェニル)ブタノイル]ピロールー2ーイル}ブタンー1ーオール、$

例示化合物番号 57:2-アミノー2-メチルー4-{1-メチルー5-[4-(3-メチルー4-メ トキシフェニル)ブタノイル プロールー2-イル ブタンー1-オール、

例示化合物番号 62:2-アミノー2-メチルー4-{1-メチルー5-[4-(3-メトキシー4-メ チルフェニル)ブタノイル]ピロールー2-イル}ブタンー1-オール及び

例示化合物番号 73:2-アミノー2-メチルー4-{1-メチルー5-[4-(4-ジシアノフェニル)ブタノイル]ピロールー2-イル}ブタン-1-オールを挙げることができる。

本発明の有効成分である一般式(I)を有する化合物は、以下に記載する方法に従って製造することができる。また、本発明の有効成分である一般式(I')を有する化合物も同様の方法によって合成することができる。

[0067] A法は、一般式(II)又は一般式(III)を有する化合物より、一般式(I)を有する化合物を製造する工程である。

[0068] [化11]

$$(V)$$
又は (VI) 第A3工程 HO R^3 NH_2 R^2 O

[0069] 上記式中、 R^1 、 R^2 及び R^3 は、前記したものと同意義を示し、 R^4 及び R^5 は、同一又は異なって、アミノ基の保護基を示し、 R^6 は、「水酸基の保護基」を示し、Qは、脱離基を示す。

- [0070] R⁴及びR⁵の定義における「アミノ基の保護基」は、有機合成化学の分野で使用されるアミノ基の保護基であれば、特に限定はされないが、例えば、低級脂肪族アシル基又は低級アルコキシカルボニル基であり、好適には、アセチル基又はtーブトキシカルボニル基である。
- [0071] R⁶の定義における「水酸基の保護基」は、有機合成化学の分野で使用される水酸 基の保護基であれば特に限定はされないが、例えば、低級脂肪族アシル基であり、 好適には、アセチル基である。
- [0072] Qの定義における脱離基は、有機合成化学の分野で使用される脱離基であれば特に限定はされないが、例えば、塩素、臭素又はヨウ素原子等のハロゲン基又はメタンスルホン酸基、pートルエンスルホン酸基等のスルホン酸基であり、好適には、塩素原子である。
- [0073] 第A1工程

第A1工程は、一般式(V)を有する化合物を製造する工程であり、一般式(II)を有する化合物と一般式(IV)を有する化合物を不活性溶媒中、塩基の存在下、反応させることにより行われる。

- [0074] 上記反応に使用される不活性溶媒としては、一般式(IV)を有する化合物と反応しないものであれば、特に限定はされないが、例えば、ヘキサン、ヘプタン、リグロイン、石油エーテルのような脂肪族炭化水素類;トルエン、ベンゼン、キシレンのような芳香族炭化水素類;ジクロロメタン、クロロホルム、四塩化炭素、ジクロロエタン、クロロベンゼン、ジクロロベンゼンのようなハロゲン化炭化水素類;ジエチルエーテル、ジイソプロピルエーテル、テトラヒドロフラン、ジオキサン、ジメトキシエタン、ジエチレングリコールジメチルエーテルのようなエーテル類;アセトニトリル、プロピオニトリルのような低級アルキルケトン類であり、好適には、芳香族炭化水素類であり、更に好適には、ベンゼン、トルエン又はキシレンである。
- [0075] 上記反応に使用される塩基としては、一般式(IV)を有する化合物を活性化するものであれば、特に限定はされないが、例えば、トリエチルアミン、トリブチルアミン、ジイソプロピルエチルアミン、Nーメチルモルホリン、ピリジン、4-(N, N-ジメチルアミノ)

ピリジン、4ーピロリジノピリジン、N, Nージメチルアニリン、N, Nージエチルアニリン、1, 5ージアザビシクロ[4.3.0]ノナー5ーエン、1, 4ージアザビシクロ[2.2.2]オクタン(DABCO)又は1, 8ージアザビシクロ[5.4.0]ー7ーウンデセン(DBU)のような有機アミン類であり、好適には、4ー(N, Nージメチルアミノピリジン)又は4ーピロリジノピリジンである。

- [0076] 反応温度は、原料化合物、溶媒、塩基の種類等によって異なるが、通常、0℃乃至 200℃であり、好適には、室温乃至150℃である。
- [0077] 反応時間は、原料化合物、塩基、溶媒、反応温度等により異なるが、通常、15分乃 至7日間であり、好適には、6時間乃至3日間である。
- [0078] 第A2工程

第A2工程は、一般式(VI)を有する化合物を製造する工程であり、一般式(III)を有する化合物と一般式(IV)を有する化合物を用いて、第A1工程と同様の方法で行われる。

[0079] 第A3工程

第A3工程は、一般式(I)を有する化合物を製造する工程であり、不活性溶媒中、 塩基の存在下、一般式(V)又は一般式(VI)を有する化合物を加水分解することに より行われる。

[0080] 上記反応に使用される不活性溶媒としては、特に限定はされないが、例えば、ジェチルエーテル、ジイソプロピルエーテル、テトラヒドロフラン、ジオキサン、ジメトキシエタン、ジエチレングリコールジメチルエーテルのようなエーテル類;トルエン、ベンゼン、キシレンのような芳香族炭化水素類;ジクロロメタン、クロロホルム、四塩化炭素、ジクロロエタン、クロロベンゼン、ジクロロベンゼンのようなハロゲン化炭化水素類;アセトニトリル、プロピオニトリルのような低級アルキルニトリル類;ホルムアミド、N, Nージメチルアセトアミド、ヘキサメチルリン酸トリアミドのようなアミド類;メタノール、エタノール、プロパノール、ブタノールのような低級アルキルアルコール類;又は水であり、好適には、アルコール類又はエーテル類であり、更に好適には、メタノールテトラヒドロフランの混合溶媒であり、補助溶媒として水を添加することにより反応速度が速くなることがある。

- [0081] 上記反応に使用される塩基としては、目的の加水分解反応以外に作用しないものであれば、特に限定はされないが、例えば、炭酸リチウム、炭酸ナトリウム、炭酸カリウムのようなアルカリ金属炭酸塩類;炭酸水素リチウム、炭酸水素ナトリウム、炭酸水素カリウムのようなアルカリ金属重炭酸塩類;水素化リチウム、水素化ナトリウム、水素化カリウムのようなアルカリ金属水素化物類;水酸化リチウム、水酸化ナトリウム、水酸化カリウムのようなアルカリ金属水酸化物類;又はリチウムメトキシド、ナトリウムメトキシド、ナトリウムエトキシド、カリウムtーブトキシドのようなアルカリ金属アルコキシド類であり、好適には、アルカリ金属水酸化物類であり、更に好適には、水酸化リチウム又は水酸化ナトリウムである。
- [0082] 反応温度は、原料化合物、溶媒、塩基の種類等によって異なるが、通常、-78℃乃 至200℃であり、好適には、-50℃乃至150℃である。
- [0083] 反応時間は、原料化合物、溶媒、塩基、反応温度等により異なるが、通常、15分乃 至48時間であり、好適には、30分間乃至8時間である。
- [0084] A法の各工程の目的化合物は、常法に従って、反応混合物から採取される。例えば、反応混合物を適宜中和し又は不溶物が存在する場合には濾過により除去した後、酢酸エチルのような水と混和しない有機溶媒を加え、水等で洗浄後、目的化合物を含む有機層を分離し、無水硫酸マグネシウム、無水硫酸ナトリウム等で乾燥後、溶剤を留去することによって得られる。得られた目的化合物は必要ならば、常法、例えば再結晶、再沈殿又は通常、有機化合物の分離精製に慣用されている方法、例えば、シリカゲル、アルミナ、マグネシウム・シリカゲル系のフロリジルのような担体を用いた吸着カラムクロマトグラフィー法;セファデックスLH-20(ファルマシア社製)、アンバーライトXAD-11(ローム・アンド・ハース社製)、ダイヤイオンHP-20(三菱化学社製)のような担体を用いた分配カラムクロマトグラフィー等の合成吸着剤を使用する方法、イオン交換クロマトを使用する方法又はシリカゲル若しくはアルキル化シリカゲルによる順相・逆相カラムクロマトグラフィー法(好適には、高速液体カラムクロマトグラフィー)を適宜組み合わせ、適切な溶離剤で溶出することによって分離、精製することができる。
- [0085] 尚、異性体を分離する必要がある場合には、上記各工程の反応終了後又は所望

工程の終了後の適切な時期に、上記分離精製手段によって分離することができる。

[0086] B法は、一般式(II)又は一般式(III)を有する化合物より、一般式(I)を有する化合物を製造する工程であり、A法の別法の一つである。

[0087] [化12]

[0088] 上記式中、 R^1 、 R^2 、 R^3 、 R^4 、 R^5 及び R^6 は、前述したものと同意義を示す。

「0089] 第B1工程

第B1工程は、一般式(V)を有する化合物を製造する工程であり、一般式(II)を有する化合物と一般式(VII)を有する化合物を不活性溶媒中、オキシ塩化リン又は塩化オキザリルの存在下、反応させることにより行われる。この反応は公知の方法(例えば、J. Med. Chem., 40, 3381 (1997) に記載の方法等)に準じて行われる。

[0090] 上記反応に使用される不活性溶媒としては、特に限定はされないが、例えば、ヘキサン、ヘプタン、リグロイン、石油エーテルのような脂肪族炭化水素類;トルエン、ベンゼン、キシレンのような芳香族炭化水素類;ジクロロメタン、クロロホルム、四塩化炭素、ジクロロエタン、クロロベンゼン、ジクロロベンゼンのようなハロゲン化炭化水素類;ジエチルエーテル、ジイソプロピルエーテル、テトラヒドロフラン、ジオキサン、ジメトキシエタン、ジエチレングリコールジメチルエーテルのようなエーテル類;アセトニトリル、プロピオニトリルのような低級アルキルニトリル類;又はアセトン、メチルエチルケトンの

ような低級アルキルケトン類であり、好適には、芳香族炭化水素類であり、更に好適 には、ベンゼン又はトルエンである。

- [0091] 反応温度は、原料化合物、溶媒、塩基の種類等によって異なるが、通常、0℃乃至 200℃であり、好適には、室温乃至150℃である。
- [0092] 反応時間は、原料化合物、塩基、溶媒、反応温度等により異なるが、通常、15分乃 至7日間であり、好適には、6時間乃至3日間である。
- [0093] 第B2工程

第B2工程は、一般式(VI)を有する化合物を製造する工程であり、一般式(III)を有する化合物と一般式(VII)を有する化合物を用いて、第B1工程と同様の方法で行われる。

[0094] 第B3工程

第B3工程は、一般式(I)を有する化合物を製造する工程であり、不活性溶媒中、 塩基の存在下、一般式(V)又は一般式(VI)を有する化合物を加水分解することに より行われる。

- [0095] 上記反応に使用される不活性溶媒としては、特に限定はされないが、例えば、ジェチルエーテル、ジイソプロピルエーテル、テトラヒドロフラン、ジオキサン、ジメトキシエタン、ジエチレングリコールジメチルエーテルのようなエーテル類;メタノール、エタノール、nープロパノール、イソプロパノール、nーブタノール、イソブタノール、tーブタノール、イソアミルアルコール、ジエチレングリコール、グリセリン、オクタノール、シクロヘキサノール、メチルセロソルブのようなアルコール類;ホルムアミド、N, Nージメチルホルムアミド、N, Nージメチルアセトアミド、ヘキサメチルリン酸トリアミドのようなアミド類;水;上記溶媒の混合溶媒又は上記溶媒と水との混合溶媒であり、好適には、アルコール類とエーテル類と水との混合溶媒又はアルコール類と水との混合溶媒であり、更に好適には、メタノール、テトラヒドロフラン及び水との混合溶媒又はメタノールと水との混合溶媒である。
- [0096] 上記反応に使用される塩基としては、目的の加水分解反応以外に作用しないものであれば、特に限定はされないが、例えば、炭酸リチウム、炭酸ナトリウム、炭酸カリウムのようなアルカリ金属炭酸塩類:炭酸水素リチウム、炭酸水素ナトリウム、炭酸水素

カリウムのようなアルカリ金属重炭酸塩類;水素化リチウム、水素化ナトリウム、水素化カリウムのようなアルカリ金属水素化物類;水酸化リチウム、水酸化ナトリウム、水酸化カリウムのようなアルカリ金属水酸化物類;又はリチウムメトキシド、ナトリウムメトキシド、ナトリウムエトキシド、カリウムtーブトキシドのようなアルカリ金属アルコキシド類であり、好適には、アルカリ金属水酸化物類であり、更に好適には、水酸化ナトリウムである。

- [0097] 反応温度は、原料化合物、溶媒、塩基の種類等によって異なるが、通常、-78℃乃至150℃であり、好適には、-50℃乃至100℃であり、更に好適には、室温付近である。
- [0098] 反応時間は、原料化合物、塩基、溶媒、反応温度等により異なるが、通常、15分乃 至48時間であり、更に好適には、30分間乃至6時間である。
- [0099] B法の各工程の目的化合物は、常法に従って、反応混合物から採取される。例えば、反応混合物を適宜中和し又は不溶物が存在する場合には濾過により除去した後、酢酸エチルのような水と混和しない有機溶媒を加え、水等で洗浄後、目的化合物を含む有機層を分離し、無水硫酸マグネシウム、無水硫酸ナトリウム等で乾燥後、溶剤を留去することによって得られる。得られた目的化合物は必要ならば、常法、例えば再結晶、再沈殿又は通常、有機化合物の分離精製に慣用されている方法、例えば、シリカゲル、アルミナ、マグネシウム・シリカゲル系のフロリジルのような担体を用いた吸着カラムクロマトグラフィー法;セファデックスLH-20(ファルマシア社製)、アンバーライトXAD-11(ローム・アンド・ハース社製)、ダイヤイオンHP-20(三菱化学社製)のような担体を用いた分配カラムクロマトグラフィー等の合成吸着剤を使用する方法、イオン交換クロマトを使用する方法又はシリカゲル若しくはアルキル化シリカゲルによる順相・逆相カラムクロマトグラフィー法(好適には、高速液体カラムクロマトグラフィー)を適宜組み合わせ、適切な溶離剤で溶出することによって分離、精製することができる。
- [0100] 尚、異性体を分離する必要がある場合には、上記各工程の反応終了後又は所望 工程の終了後の適切な時期に、上記分離精製手段によって分離することができる。
- [0101] C法は、一般式(III)を有する化合物を製造する方法である。

[0102] [化13]

C法

[0103] 上記式中、 R^1 、 R^2 、 R^4 、 R^5 、 R^6 及びQは、前述したものと同意義を示す。

[0104] R⁷は、炭素数1乃至20個のアルキル基、ヘテロ原子が介在する炭素数2乃至20個のアルキル基、アリール基又は芳香族複素環基で置換された炭素数1乃至20個のアルキル基、炭素数2乃至20個のアルキニル基、ヘテロ原子が介在する炭素数3乃至20個のアルキニル基、アリール基又は芳香族複素環基で置換された炭素数2乃至20個のアルキニル基、炭素数2乃至20個のアルケニル基、ヘテロ原子が介在する炭素数3乃至20個のアルケニル基、アリール基又は芳香族複素環基で置換された炭素数2乃至20個のアルケニル基、アリール基又は芳香族複素環基で置換された、大学に原子が介在する炭素数2乃至20個のアルキル基又は炭素数3乃至20個のシ

WO 2005/079788 41 PCT/JP2005/002884

クロアルキル基を示す。

- R^7 の定義における「炭素数1乃至20個のアルキル基」は、例えば、前記「低級アル [0105] キル基」、ヘプチル、1-メチルヘキシル、2-メチルヘキシル、3-メチルヘキシル、4-メチルヘキシル、5-メチルヘキシル、1-プロピルブチル、4,4-ジメチルペンチル、 オクチル、1-メチルヘプチル、2-メチルヘプチル、3-メチルヘプチル、4-メチルヘ プチル、5-メチルヘプチル、6-メチルヘプチル、1-プロピルペンチル、2-エチルヘ キシル、5,5-ジメチルヘキシル、ノニル、3-メチルオクチル、4-メチルオクチル、5-メチルオクチル、6-メチルオクチル、1-プロピルヘキシル、2-エチルヘプチル、6, 6-ジメチルヘプチル、デシル、1-メチルノニル、3-メチルノニル、8-メチルノニル、 3-エチルオクチル、3,7-ジメチルオクチル、7,7-ジメチルオクチル、ウンデシル、 4, 8-ジメチルノニル、ドデシル、トリデシル、テトラデシル、ペンタデシル、3, 7, 11-トリメチルドデシル、ヘキサデシル、4、8、12-トリメチルトリデシル、1-メチルペンタ デシル、14-メチルペンタデシル、13,13-ジメチルテトラデシル、ヘプタデシル、15 ーメチルヘキサデシル、オクタデシル、1ーメチルヘプタデシル、ノナデシル、アイコシ ル又は3,7,11,15-テトラメチルヘキサデシル基のような炭素数1乃至20個の直 鎖又は分枝鎖アルキル基であり、好適には、炭素数2乃至10個のアルキル基である

チル、1ーメチルチオへキシル、2ーメチルチオへキシル、3ーメチルチオへキシル、4ーメチルー4 メチルチオペキシル、5ーメチルチオへキシル、1ープロピルチオブチル、4ーメチルー4 ーメチルチオペンチル、1ーメチルチオへプチル、2ーメチルチオへプチル、3ーメチルチオへプチル、3ーメチルチオへプチル、5ーメチルチオへプチル、6ーメチルチオへプチル、5ーメチルチオへプチル、6ーメチルチオへプチル、5ーメチルチオなクチル、5ーメチルチオなクチル、6ーメチルチオオクチル、6ーメチルチオオクチル、1ープロピルチオペナシル、2ーエチルチオカチル、5ーメチルチオオクチル、6ーメチルチオオクチル、1ープロピルチオへキシル、2ーエチルチオへプチル、6ーメチルチオフチル、1ーメチルチオフチル、3ーメチルチオフチル、7、7ージメチルー6ーメチルチオカクチル、1ーメチルチオフチル、3ーメチルー7ーメチルチオカケチル、7、7ージメチルチオカケチル、4ーメチルー8ーメチルチオノニル、3、7ージメチルー11ーメチルチオドデシル、4、8ージメチルー12ーメチルチオトリデシル、1ーメチルチオペンタデシル、14ーメチルチオペンタデシル、13ーメチルチオトリデシル、15ーメチルチオへキサデシル、1ーメチルチオへプタデシル又は3、7、11ートリメチルー15ーメチルチオへキサデシルのような1又は2個の硫黄原子で介在されている炭素数2乃至20個のアルキル基:

メチルオキシメチル、1-メチルオキシエチル、2-メチルオキシエチル、エチルオキシ メチル、1-メチルオキシプロピル、2-メチルオキシプロピル、3-メチルオキシプロピル、2-エチルオキシエチル、2-メチルー2-メチルオキシエチル、1-メチルオキシブ チル、2-エチルオキシブチル、3-メチルオキシブチル、2-エチルオキシプロピル、3 -メチル-3-メチルオキシプロピル、4-メチルオキシペンチル、3-メチルオキシペン チル、2-メチルオキシペンチル、1-メチルオキシペンチル、3, 3-ジメチルオキシペ チル、2-メチルオキシペンチル、1-メチルオキシペンチル、3, 3-ジメチルオキシブ チル、2, 2-ジメチルオキシブチル、1, 1-ジメチルオキシブチル、1-メチルー2-メチルオキシブチル、1, 3-ジメチルオキシブチル、2, 3-ジメチルオキシブチル、2-エ チルオキシブチル、1-メチルオキシへキシル、2-メチルオキシへキシル、3-メチル オキシブチル、4-メチルオキシへキシル、5-メチルオキシへキシル、1-プロピル オキシブチル、4-メチルー4-メチルオキシペンチル、1-メチルオキシへプチル、2-メ メチルオキシへプチル、3-メチルオキシへプチル、4-メチルオキシへプチル、5-メ チルオキシヘキシル、5ーメチルー5ーメチルオキシヘキシル、3ーメチルオキシオクチル、4ーメチルオキシオクチル、5ーメチルオキシオクチル、6ーメチルオキシオクチル、1ープロピルオキシヘキシル、2ーエチルオキシへプチル、6ーメチルー6ーメチルオキシヘプチル、1ーメチルオキシノニル、3ーメチルオキシノニル、8ーメチルオキシノニル、3ーエチルオキシオクチル、3ーメチルー7ーメチルオキシオクチル、7,7ージメチルオキシオクチル、3ーエチルオキシオクチル、3ーメチルー7ーメチルオキシオクチル、7,7ージメチルオキシドデシル、4ーメチルー8ーメチルオキシノニル、3,7ージメチルー11ーメチルオキシドデシル、4,8ージメチルー12ーメチルオキシトリデシル、1ーメチルオキシペンタデシル、14ーメチルオキシペンタデシル、13ーメチルー13ーメチルオキシーラデシル、15ーメチルオキシーキサデシル、1ーメチルオキシープタデシル又は3,7,11ートリメチルー15ーメチルオキシーキサデシルのような1又は2個の酸素原子で介在されている炭素数2万至20個のアルキル基:

 $N-J+\nu = (N-J+\nu = 1)$ -エチルアミノメチル、1-(N-メチルアミノ)プロピル、2-(N-メチルアミノ)プロピル、 ミノ)エチル、1-(N-メチルアミノ)ブチル、2-(N-メチルアミノ)ブチル、3-(N-メチ ルアミノ)ブチル、2-(N-エチルアミノ)プロピル、3-(N, N-ジメチルアミノ)プロピル 、4-(N-メチルアミノ)ペンチル、3-(N-メチルアミノ)ペンチル、2-(N-メチルアミノ)ペンチル、1-(N-メチルアミノ)ペンチル、3-(N, N-ジメチルアミノ)ブチル、2-(N, N-ジメチルアミノ) ブチル、<math>1-(N, N-ジメチルアミノ) ブチル、1-メチル-2-(N-メチルアミノ)ブチル、1,3-ジ(N-メチルアミノ)ブチル、2,3-ジ(N-メチルアミノ) ブチル、2-(N-エチルアミノ)ブチル、1-(N-メチルアミノ)ヘキシル、2-(N-メチル アミノ)ヘキシル、3ー(Nーメチルアミノ)ヘキシル、4ー(Nーメチルアミノ)ヘキシル、5ー (N-メチルアミノ)へキシル、1-(N-プロピルアミノ)ブチル、4-メチル-4-(N-メチ ルアミノ)ペンチル、1-(N-メチルアミノ)ヘプチル、2-(N-メチルアミノ)ヘプチル、 $^{\text{-}}$ つプチル、 $^{\text{-}}$ (N-メチルアミノ) $^{\text{-}}$ プチル、 $^{\text{-}}$ 1-(N-プロピルアミノ) $^{\text{-}}$ ンチル、 $^{\text{-}}$ 2-(N ーエチルアミノ)へキシル、5-メチルー5-(N-メチルアミノ)へキシル、3-(N-メチル アミノ)オクチル、4-(N-メチルアミノ)オクチル、5-(N-メチルアミノ)オクチル、6-(

WO 2005/079788 44 PCT/JP2005/002884

Nーメチルアミノ)オクチル、1ー(Nープロピルアミノ)へキシル、2ー(Nーエチルアミノ)へプチル、6ーメチルー6ー(Nーメチルアミノ)へプチル、1ー(Nーメチルアミノ)ノニル、3ー(Nーメチルアミノ)ノニル、3ー(Nーメチルアミノ)ノニル、3ー(Nーエチルアミノ)オクチル、3ーメチルー7ー(Nーメチルアミノ)オクチル、7、7ージ(Nーメチルアミノ)オクチル、4ーメチルー8ー(Nーメチルアミノ)ノニル、3、7ージメチルー11ー(Nーメチルアミノ)ドデシル、4、8ージメチルー12ー(Nーメチルアミノ)トリデシル、1ー(Nーメチルアミノ)ペンタデシル、14ー(Nーメチルアミノ)ペンタデシル、13ーメチルー13ー(Nーメチルアミノ)テトラデシル、15ー(Nーメチルアミノ)へキサデシル、1ー(Nーメチルアミノ)へプタデシル又は3、7、11ートリメチルー15ー(Nーメチルアミノ)へキサデシルのような1又は2個の窒素原子で介在されている炭素数2乃至20個のアルキル基であり、更に好適には、ヘテロ原子が介在する炭素数2乃至10個のアルキル基であり、更に好適には、ヘテロ原子が介在する炭素数2乃至5個のアルキル基であり、更に好適には、ヘテロ原子が介在する炭素数2乃至5個のアルキル基である。

- [0107] 上記において、R⁷の定義における「アリール基又は芳香族複素環基で置換された 炭素数1乃至20個のアルキル基」は、前記「炭素数1乃至20個のアルキル基」が、同 一又は異なって、1乃至3個の「アリール基」又は「芳香族複素環基」で置換された基 であり、好適には、アリール基又は芳香族複素環基で置換された炭素数2乃至5個のアルキル基である。
- [0108] 「アリール基」とは、例えば、フェニル、インデニル、ナフチル、フェナンスレニル、アントラセニルのような炭素数5万至14個の芳香族炭化水素基であり、好適には、フェニル基である。
- [0109] 上記「アリール基」は、炭素数3乃至10個のシクロアルキル基と縮環していてもよく、 例えば、2ーインダニルのような基である。
- [0110] 「芳香族複素環基」とは、硫黄原子、酸素原子又は/及び窒素原子を1乃至3個含む「5乃至7員芳香族複素環基」を示し、例えばフリル、チエニル、ピロリル、アゼピニル、ピラゾリル、イミダゾリル、オキサゾリル、イソキサゾリル、チアゾリル、イソチアゾリル、1,2,3-オキサジアゾリル、トリアゾリル、テトラゾリル、チアジアゾリル、ピラニル、ピリジル、ピリダジニル、ピリミジニル、ピラジニルのような芳香族複素環基であり、好適には、窒素原子を少なくとも1個含み、酸素原子又は硫黄原子を含んでいても

45

WO 2005/079788

よい「5乃至7員複素環基」を示し、例えばピロリル、アゼピニル、ピラゾリル、イミダゾリル、オキサゾリル、イソキサゾリル、チアゾリル、イソチアゾリル、1, 2, 3-オキサジアゾリル、トリアゾリル、テトラゾリル、チアジアゾリル、ピリジル、ピリダジニル、ピリミジニル、ピラジニルのような芳香族複素環基である。

PCT/JP2005/002884

- [0111] 上記「5乃至7員複素環基」は、他の環式基と縮環していてもよく、例えば、イソベン ゾフラニル、クロメニル、キサンテニル、フェノキサチイニル、インドリジニル、イソインド リル、インドリル、インダゾリル、プリニル、キノリジニル、イソキノリル、キノリル、フタラジ ニル、ナフチリジニル、キノキサリニル、キナゾリニル、カルバゾリル、カルボリニル、ア クリジニル、イソインドリニルのような基であり、好適には、イソベンゾフラニル、クロメニ ル、キサンテニル、フェノキサチイニル、インドリジニル、イソインドリル、インドリル又は インダゾリルであり、好適には、イソベンゾフラニル、クロメニル、キサンテニル、フェノ キサチイニル、インドリジニル、イソインドリル、インドリル又はインダゾリルである。
- [0112] 上記において、R[']の定義における「炭素数2乃至20個のアルキニル基」は、例えば 、エチニル、2-プロピニル、1-メチル-2-プロピニル、1-エチル-2-プロピニル、2 ーブチニル、1ーメチルー2ーブチニル、1ーエチルー2ーブチニル、3ーブチニル、1ーメチ ルー3-ブチニル、2-メチルー3-ブチニル、1-エチルー3-ブチニル、2-ペンチニル 、1-メチル-2-ペンチニル、3-ペンチニル、1-メチル-3-ペンチニル、2-メチル-3-ペンチニル、4-ペンチニル、1-メチル-4-ペンチニル、2-メチル-4-ペンチニ ル、2-ヘキシニル、3-ヘキシニル、4-ヘキシニル、5-ヘキシニル、2-ヘプチニル、 3-ヘプチニル、4-ヘプチニル、5-ヘプチニル、6-ヘプチニル、1-メチル-5-ヘキ シニル、2-メチル-5-ヘキシニル、3-メチル-5-ヘキシニル、4-メチル-5-ヘキシ ニル、5-メチル-3-ヘキシニル、1-プロピル-3-ブチニル、4, 4-ジメチル-2-ペン チニル、7-オクチニル、1-メチルー6ーヘプチニル、2-メチルー6ーヘプチニル、3-メ チルー6ーヘプチニル、4ーメチルー6ーヘプチニル、5ーメチルー6ーヘプチニル、6ーメチ ルー4ーヘプチニル、1ープロピルー4ーペンチニル、2ーエチルー5ーヘキシニル、5,5-ジメチルー3ーヘキシニル、7ーノニニル、3ーメチルー7ーオクチニル、4ーメチルー7ーオク チニル、5-メチル-7-オクチニル、6-メチル7-オクチニル、1-プロピル-5-ヘキシ ニル、2-エチルー6-ヘプチニル、6,6-ジメチルー4-ヘプチニル、9-デシニル、1-

WO 2005/079788 46 PCT/JP2005/002884

メチルー8ーノニニル、3ーメチルー8ーノニニル、8ーメチルー6ーノニニル、3ーエチルー7ーオクチニル、3,7ージメチルー4ーオクチニル、7,7ージメチルー5ーオクチニル、10ーウンデシニル、4,8ージメチルー6ーノニニル、11ードデシニル、12ートリデシニル、13ーテトラデシニル、14ーペンタデシニル、3,7,11ートリメチルー9ードデシニル、15ーへキサデシニル、4,8,12ートリメチルー10ートリデシニル、1ーメチルー14ーペンタデシニル、14ーメチルー12ーペンタデシニル、13,13ージメチルー12ーテトラデシニル、16ーへプタデシニル、15ーメチル13ーへキサデシニル、17ーオクタデシニル、1ーメチルー16ーペプタデシニル、18ーノナデシニル、19ーアイコシニル又は3,7,11,15ーテトラメチルー13ーへキサデシニル基のような炭素数2乃至20個の直鎖又は分枝鎖アルキニル基であり、好適には、炭素数2乃至5個のアルキニル基であり、更に好適には、炭素数2乃至5個のアルキニル基である。

上記において、R⁷の定義における「ヘテロ原子が介在する炭素数3乃至20個のア [0113] ルキニル基」は、前述の「炭素数2乃至20個のアルキニル基」の内の「炭素数3乃至2 0個のアルキニル基」が、同一又は異なって、1又は2個の、硫黄原子、酸素原子又 は窒素原子で介在されている基を示し、例えば、2-メチルチオエチニル、1-メチル チオー2ープロピニル、3ーメチルチオー1ープロピニル、1ーメチルチオー3ーブチニル、2 ーメチルチオー3ーブチニル、1ーエチルチオー2ープロピニル、3ーメチルー3ーメチルチ オー1ープロピニル、4ーメチルチオー2ーペンチニル、3ーメチルチオー4ーペンチニル、2 ーメチルチオー3ーペンチニル、1ーメチルチオー3ーペンチニル、3,3ージメチルチオー 1-ブチニル、2, 2-ジメチルチオ-3-ブチニル、1, 1-ジメチルチオ-3-ブチニル、 1-メチル-2-メチルチオ-3-ブチニル、2-エチルチオ-3-ブチニル、1-メチルチ オー5ーヘキシニル、2ーメチルチオー5ーヘキシニル、3ーメチルチオー5ーヘキシニル、 4-メチルチオ-5-ヘキシニル、5-メチルチオ-3-ヘキシニル、1-プロピルチオ-2-ブチニル、4ーメチルー4ーメチルチオー2ーペンチニル、1ーメチルチオー6ーヘプチニル 、2-メチルチオ-6-ヘプチニル、3-メチルチオ-6-ヘプチニル、4-メチルチオ-6-ヘプチニル、5-メチルチオー6-ヘプチニル、6-メチルチオー4-ヘプチニル、1-プロ ピルチオー4ーペンチニル、2ーエチルチオー5ーヘキシニル、5ーメチルー5ーメチルチオ -3-ヘキシニル、3-メチルチオ-7-オクチニル、4-メチルチオ-7-オクチニル、5WO 2005/079788 47 PCT/JP2005/002884

メチルチオー7ーオクチニル、6ーメチルチオー7ーオクチニル、1ープロピルチオー5ーへキシニル、2ーエチルチオー6ーへプチニル、6ーメチルー6ーメチルチオー4ーへプチニル、1ーメチルチオー8ーノニニル、3ーメチルチオー8ーノニニル、8ーメチルチオー6ーノニニル、3ーエチルチオー7ーオクチニル、3ーメチルー7ーメチルチオー4ーオクチニル、7、7ージメチルチオー5ーオクチニル、4ーメチルー8ーメチルチオー6ーノニニル、3、7ージメチルチオー5ーオクチニル、4、8ージメチルー12ーメチルチオー10ートリデシニル、1ーメチルチオー14ーペンタデシニル、14ーメチルチオー12ーペンタデシニル、13ーメチルー13ーメチルチオー11ーテトラデシニル、15ーメチルチオー13ーへキサデシニル、1ーメチルチオー16ーへプタデシニル又は3、7、11ートリメチルー15ーメチルチオー13ーへキサデシニルのような1又は2個の硫黄原子で介在されている炭素数3乃至20個のアルキニル基:

2-メチルオキシエチニル、1-メチルオキシ-2-プロピニル、3-メチルオキシ-1-プ ロピニル、2-エチルオキシエチニル、1-メチルオキシ-3-ブチニル、2-メチルオキ シー3-ブチニル、1-エチルオキシー2-プロピニル、3-メチルー3-メチルオキシー1-プロピニル、4-メチルオキシ-2-ペンチニル、3-メチルオキシ-4-ペンチニル、2-メチルオキシー4ーペンチニル、1ーメチルオキシー4ーペンチニル、3.3ージメチルオキ シー1-ブチニル、2, 2-ジメチルオキシー3-ブチニル、1, 1-ジメチルオキシー3-ブ チニル、1-メチル-2-メチルオキシ-3-ブチニル、2-エチルオキシ-3-ブチニル、 1-メチルオキシ-5-ヘキシニル、2-メチルオキシ-5-ヘキシニル、3-メチルオキシ -5-ヘキシニル、4-メチルオキシ-5-ヘキシニル、5-メチルオキシ-3-ヘキシニル 、1-プロピルオキシ-3-ブチニル、4-メチル-4-メチルオキシ-2-ペンチニル、1-メチルオキシー6ーヘプチニル、2ーメチルオキシー6ーヘプチニル、3ーメチルオキシー6 ーヘプチニル、4ーメチルオキシー6ーヘプチニル、5ーメチルオキシー6ーヘプチニル、6 ーメチルオキシー6ーヘプチニル、1ープロピルオキシー6ーペンチニル、2ーエチルオキ シー5ーヘキシニル、5ーメチルー5ーメチルオキシー3ーヘキシニル、3ーメチルオキシー7 ーオクチニル、4ーメチルオキシー7ーオクチニル、5ーメチルオキシー7ーオクチニル、6ー メチルオキシー7-オクチニル、1-プロピルオキシ-5-ヘキシニル、2-エチルオキシ-6ーヘプチニル、6ーメチルー6ーメチルオキシー4ーヘプチニル、1ーメチルオキシー8ーノ

WO 2005/079788 48 PCT/JP2005/002884

ニニル、3ーメチルオキシー8ーノニニル、8ーメチルオキシー6ーノニニル、3ーエチルオキシー7ーオクチニル、3ーメチルー7ーメチルオキシー6ーオクチニル、7,7ージメチルオキシー5ーオクチニル、4ーメチルー8ーメチルオキシー6ーノニニル、3,7ージメチルー11ーメチルオキシー9ードデシニル、4,8ージメチルー12ーメチルオキシー10ートリデシニル、1ーメチルオキシー14ーペンタデシニル、14ーメチルオキシー12ーペンタデシニル、13ーメチルー13ーメチルオキシー11ーテトラデシニル、15ーメチルオキシー13ーへキサデシニル、1カーメチルオキシー14ーヘプタデシニル又は3,7,11ートリメチルー15ーメチルオキシー13ーへキサデシニルのような1又は2個の酸素原子で介在されている炭素数3万至20個のアルキニル基;

2-(N-メチルアミノ)エチニル、1-(N-メチルアミノ)-2-プロピニル、<math>3-(N-メチルTミノ)-1-プロピニル、2-(N-エチルアミノ)エチニル、2-(N, N-ジメチルアミノ) エチニル、1-(N-)チルアミノ)-3-ブチニル、2-(N-)チルアミノ)-3-ブチニル、 3-(N-メチルアミノ)-1-ブチニル、<math>3-(N-エチルアミノ)-1-プロピニル、<math>3-(N,N-ジメチルアミノ)-1-プロピニル、<math>4-(N-メチルアミノ)-2-ペンチニル、<math>3-(N-x)チルアミノ)-4-ペンチニル、2-(N-メチルアミノ)-4-ペンチニル、1-(N-メチルア ミノ)ー4ーペンチニル、3ー(N,Nージメチルアミノ)ー1ーブチニル、2ー(N,Nージメチル アミノ)-3-ブチニル、1-(N, N-ジメチルアミノ)-3-ブチニル、<math>1-メチルー2-(N-メチルアミノ)-3-ブチニル、2-(N-エチルアミノ)-3-ブチニル、<math>1-(N-メチルアミノ)-5-ヘキシニル、2-(N-メチルアミノ)-5-ヘキシニル、3-(N-メチルアミノ)-5 ーヘキシニル、4-(N-メチルアミノ)-5-ヘキシニル、5-(N-メチルアミノ)-3-ヘキ シニル、1-(N-プロピルアミノ)-3-ブチニル、4-メチル-4-(N-メチルアミノ)-2-ペンチニル、1-(N-メチルアミノ)-6-ヘプチニル、2-(N-メチルアミノ)-6-ヘプチ 5-(N-メチルアミノ)-6-~プチニル、<math>6-(N-メチルアミノ)-6-~プチニル、<math>1-(N-x)ープロピルアミノ)-4-ペンチニル、2-(N-エチルアミノ)-5-ヘキシニル、5-メチル -5-(N-メチルアミノ)-5-ヘキシニル、3-(N-メチルアミノ)-7-オクチニル、4-(N-メチルアミノ)-7-オクチニル、5-(N-メチルアミノ)-7-オクチニル、6-(N-メチ ルアミノ)-7-オクチニル、1-(N-プロピルアミノ)-5-ヘキシニル、2-(N-エチルア

WO 2005/079788 49 PCT/JP2005/002884

ミノ)ー6ーヘプチニル、6ーメチルー6ー(Nーメチルアミノ)ー6ーヘプチニル、1ー(Nーメチルアミノ)ー8ーノニニル、3ー(Nーメチルアミノ)ー8ーノニニル、8ー(Nーメチルアミノ)ー6ーノニニル、3ー(Nーエチルアミノ)ー7ーオクチニル、3ーメチルー7ー(Nーメチルアミノ)ー5ーオクチニル、7、7ージ(Nーメチルアミノ)ー5ーオクチニル、4ーメチルー8ー(Nーメチルアミノ)ー5ーオクチニル、3、7ージメチルー11ー(Nーメチルアミノ)ー9ードデシニル、4、8ージメチルー12ー(Nーメチルアミノ)ー10ートリデシニル、1ー(Nーメチルアミノ)ー14ーペンタデシニル、14ー(Nーメチルアミノ)ー14ーペンタデシニル、13ーメチルー13ー(Nーメチルアミノ)ー11ーテトラデシニル、15ー(Nーメチルアミノ)ー13ーへキサデシニル、1ー(Nーメチルアミノ)ー15ーへキサデシニルのような1又は3、7、11ートリメチルー15ー(Nーメチルアミノ)ー15ーへキサデシニルのような1又は2個の窒素原子で介在されている炭素数3乃至20個のアルキニル基であり、好適には、ヘテロ原子が介在する炭素数3乃至5個のアルキニル基であり、更に好適には、ヘテロ原子が介在する炭素数3乃至5個のアルキニル基である。

- [0114] 上記において、R⁷の定義における「アリール基又は芳香族複素環基で置換された 炭素数2乃至20個のアルキニル基」は、前述の「炭素数2乃至20個のアルキニル基」が、同一又は異なって、1乃至3個の、前述の「アリール基」又は前述の「芳香族複素環基」で置換された基を示し、好適には、アリール基又は芳香族複素環基で置換された炭素数2乃至5個のアルキニル基であり、例えば、2-フェニルエチニル、3-フェニルー1-プロピニル、1-フェニルー2-プロピニル、3-(4-メチルフェニル)-1-プロピニル、4-フェニルー2-ブチニル、3-フェニルー1-ブチニル、4-(4-メチルフェニル)-2-ブチニル、5-フェニルー3-ペンチニル、4-フェニルー2-ペンチニル、3-フェニルー1-ペンチニルである。
- [0115] 上記において、R'の定義における「炭素数2乃至20個のアルケニル基」は、例えば、エテニル、2ープロペニル、1ーメチルー2ープロペニル、2ーメチルー2ープロペニル、2ーエチルー2ープロペニル、2ーブテニル、1ーメチルー2ーブテニル、2ーメチルー2ーブテニル、1ーエチルー2ーブテニル、3ーブテニル、1ーメチルー3ーブテニル、2ーメチルー3ーブテニル、1ーエチルー3ーブテニル、2ーペンテニル、2ーメチルー3ーペンテニル、2ーメチルー3ーペンテニル、3ーペンテニル、1ーメチルー3ーペンテニル、2ーメチルー3ーペン

WO 2005/079788 50 PCT/JP2005/002884

テニル、4ーペンテニル、1ーメチルー4ーペンテニル、2ーメチルー4ーペンテニル、2ーへ キセニル、3-ヘキセニル、4-ヘキセニル、5-ヘキセニル、6-ヘプテニル、1-メチル -5-ヘキセニル、2-メチル-5-ヘキセニル、3-メチル-5-ヘキセニル、4-メチル-5ーヘキセニル、5ーメチルー5ーヘキセニル、1ープロピルー3ーブテニル、4,4ージメチ ルー2ーペンテニル、7ーオクテニル、1ーメチルー6ーヘプテニル、2ーメチルー6ーヘプテ ニル、3-メチルー6-ヘプテニル、4-メチルー6-ヘプテニル、5-メチルー6-ヘプテニ ル、6-メチル-6-ヘプテニル、1-プロピル-4-ペンテニル、2-エチル-5-ヘキセニ ル、5、5-ジメチルー3-ヘキセニル、8-ノネニル、3-メチルー7-オクテニル、4-メチ ルー7ーオクテニル、5ーメチルー7ーオクテニル、6ーメチルー7ーオクテニル、1ープロピル -5-ヘキセニル、2-エチル-6-ヘプテニル、6,6-ジメチル-4-ヘプテニル、9-デ セニル、1-メチル-8-ノネニル、3-メチル-8-ノネニル、8-メチル-8-ノネニル、3-エチルー7ーオクテニル、3,7ージメチルー7ーオクテニル、7,7ージメチルー7ーオクテニ ル、10-ウンデセニル、4、8-ジメチル-8-ノネニル、9-ドデセニル、12-トリデセニ ル、13-テトラデセニル、14-ペンタデセニル、3、7、11-トリメチル-11-ドデセニル 、15ーヘキサデセニル、4, 8, 12ートリメチルー12ートリデセニル、1ーメチルー14ーペン タデセニル、14-メチル-14-ペンタデセニル、13、13-ジメチル-13-テトラデセニ ν 、16-ヘプタデセニル、15-メチル-15-ヘキサデセニル、17-オクタデセニル、1 -メチル-16-ヘプタデセニル、18-ノナデセニル、19-アイコセニル又は3、7、11、 15-テトラメチル-15-ヘキサデセニル基のような炭素数2乃至20の直鎖又は分枝 鎖アルケニル基であり、好適には、炭素数2乃至10個のアルケニル基である。

[0116] 上記において、R⁷の定義における「ヘテロ原子が介在する炭素数3乃至20個のアルケニル基」は、前記「炭素数2乃至20個のアルケニル基」の内の「炭素数3乃至20個のアルケニル基」が、同一又は異なって、1又は2個の、硫黄原子、酸素原子又は窒素原子で介在されている基を示し、例えば、1ーメチルチオエテニル、2ーメチルチオエテニル、2ーメチルチオエテニル、3ーメチルチオー1ープロペニル、2ーエチルチオエテニル、2ーメチルチオエテニル、1ーメチルチオー3ーブテニル、2ーエチルチオエテニル、3ーメチルチオー3ーブテニル、2ーエチルチオー3ーブテニル、3ーメチルチオー3ーブテニル、2ーエチルチオー3ーブロペニル、3ーメチルチオー1ープロペニル、

WO 2005/079788 51 PCT/JP2005/002884

4-メチルチオ-4-ペンテニル、3-メチルチオ-4-ペンテニル、2-メチルチオ-4-ペ ンテニル、1-メチルチオ-4-ペンテニル、3、3-ジメチルチオ-1-ブテニル、2、2-ジメチルチオー3ーブテニル、1,1ージメチルチオー3ーブテニル、1ーメチルー2ーメチル チオー3ーブテニル、1,3ージメチルチオー3ーブテニル、2,3ージメチルチオー3ーブテ ニル、2-エチルチオ-3-ブテニル、1-メチルチオ-5-ヘキセニル、2-メチルチオ-5-ヘキセニル、3-メチルチオ-5-ヘキセニル、4-メチルチオ-5-ヘキセニル、5-メ チルチオー5ーヘキセニル、1ープロピルチオー3ーブテニル、4ーメチルー4ーメチルチオ -4-ペンテニル、1-メチルチオ-6-ヘプテニル、2-メチルチオ-6-ヘプテニル、3-メチルチオー6ーヘプテニル、4ーメチルチオー6ーヘプテニル、5ーメチルチオー6ーヘプ テニル、6-メチルチオ-6-ヘプテニル、1-プロピルチオ-4-ペンテニル、2-エチル チオー5ーヘキセニル、5ーメチルー5ーメチルチオー5ーヘキセニル、3ーメチルチオー7ー オクテニル、4ーメチルチオー7ーオクテニル、5ーメチルチオー7ーオクテニル、6ーメチル チオー7ーオクテニル、1ープロピルチオー5ーヘキセニル、2ーエチルチオー6ーヘプテニ ル、6-メチル-6-メチルチオ-6-ヘプテニル、1-メチルチオ-8-ノネニル、3-メチ ルチオー8-ノネニル、8-メチルチオー8-ノネニル、3-エチルチオー7-オクテニル、3 ーメチルー7ーメチルチオー7ーオクテニル、7,7ージメチルチオー7ーオクテニル、4ーメチ 4. 8-ジメチルー12-メチルチオー12-トリデセニル、1-メチルチオー14-ペンタデセ ニル、14-メチルチオー14-ペンタデセニル、13-メチルー13-メチルチオー13-テト ラデセニル、15-メチルチオ-15-ヘキサデセニル、1-メチルチオ-16-ヘプタデセ ニル又は3,7,11-トリメチル-15-メチルチオ-15-ヘキサデセニルのような1又は2 個の硫黄原子で介在されている炭素数3乃至20個のアルケニル基;

ルオキシー4ーペンテニル、3,3ージメチルオキシー3ーブテニル、2,2ージメチルオキ シー3ーブテニル、1, 1ージメチルオキシー3ーブテニル、1ーメチルー2ーメチルオキシー3 ーブテニル、1,3ージメチルオキシー3ーブテニル、2,3ージメチルオキシー3ーブテニル 、2-エチルオキシ-3-ブテニル、1-メチルオキシ-5-ヘキセニル、2-メチルオキシ -5-ヘキセニル、3-メチルオキシ-5-ヘキセニル、4-メチルオキシ-5-ヘキセニル 、5-メチルオキシ-5-ヘキセニル、1-プロピルオキシ-3-ブテニル、4-メチル-4-メチルオキシー4ーペンテニル、1ーメチルオキシー6ーヘプテニル、2ーメチルオキシー6 ーヘプテニル、3ーメチルオキシー6ーヘプテニル、4ーメチルオキシー6ーヘプテニル、5 ーメチルオキシー6ーヘプテニル、6ーメチルオキシー6ヘプテニル、1ープロピルオキシー 4-ペンテニル、2-エチルオキシ-5-ヘキセニル、5-メチル-5-メチルオキシ-5-ヘキセニル、3ーメチルオキシー7ーオクテニル、4ーメチルオキシー7ーオクテニル、5ーメ チルオキシー7ーオクテニル、6ーメチルオキシー7ーオクテニル、1ープロピルオキシー5 ーヘキセニル、2-エチルオキシー6-ヘプテニル、6-メチルー6-メチルオキシー6-ヘ プテニル、1-メチルオキシ-8-ノネニル、3-メチルオキシ-8-ノネニル、8-メチルオ キシー8ーノネニル、3ーエチルオキシー7ーオクテニル、3ーメチルー7ーメチルオキシー7 ーオクテニル、7.7ージメチルオキシー7ーオクテニル、4ーメチルー8ーメチルオキシー8ー ノネニル、3、7ージメチルー11ーメチルオキシー11ードデセニル、4、8ージメチルー12ー メチルオキシー12ートリデセニル、1ーメチルオキシー14ーペンタデセニル、14ーメチル オキシー14ーペンタデセニル、13ーメチルー13ーメチルオキシー11ーテトラデセニル、1 5-メチルオキシ-15-ヘキサデセニル、1-メチルオキシ-16-ヘプタデセニル又は3 , 7, 11-トリメチル-15-メチルオキシ-15-ヘキサデセニルのような1又は2個の酸 素原子で介在されている炭素数3乃至20個のアルケニル基:

ペンテニル、2-(N-メチルアミノ)-4-ペンテニル、1-(N-メチルアミノ)-4-ペンテ $=\mu$ 、3-(N, N-ジメチルアミノ)-3-ブテニル、<math>2-(N, N-ジメチルアミノ)-3-ブテ-1ル、1-(N, N-ジメチルアミノ)-3-ブテニル、<math>1-メチル-2-(N-メチルアミノ)-3 -ブテニル、1, 3-ジ(N-メチルアミノ)-3-ブテニル、2, 3-ジ(N-メチルアミノ)-3ーブテニル、2-(N-エチルアミノ)-3-ブテニル、1-(N-メチルアミノ)-5-ヘキセニ ル、2-(N-メチルアミノ)-5-ヘキセニル、3-(N-メチルアミノ)-5-ヘキセニル、4- $(N-J+\nu)-5-n+\nu$ ーメチルアミノ)ー6ーヘプテニル、2ー(Nーメチルアミノ)ー6ーヘプテニル、3ー(Nーメチ ルアミノ)ー6ーヘプテニル、4ー(N-メチルアミノ)ー6ーヘプテニル、5ー(N-メチルアミ ノ)ー6ーヘプテニル、6ー(Nーメチルアミノ)ー6ーヘプテニル、1ー(Nープロピルアミノ)ー 4ーペンテニル、2-(N-エチルアミノ)-5-ヘキセニル、5-メチル-5-(N-メチルアミ ノ)-3-ヘキセニル、3-(N-メチルアミノ)-7-オクテニル、4-(N-メチルアミノ)-7-オクテニル、5-(N-メチルアミノ)-7-オクテニル、6-(N-メチルアミノ)-7-オクテニ ル、1-(N-)ロピルアミノ)-5-ヘキセニル、2-(N-エチルアミノ)-6-ヘプテニル、 6-メチルー6-(N-メチルアミノ)-6-ヘプテニル、1-(N-メチルアミノ)-8-ノネニル 、3-(N-メチルアミノ)-8-ノネニル、8-(N-メチルアミノ)-8-ノネニル、3-(N-エ チルアミノ)ー7ーオクテニル、3ーメチルー7ー(Nーメチルアミノ)ー7ーオクテニル、7, 7ー ジ(N-メチルアミノ)-5-オクテニル、4-メチル-8-(N-メチルアミノ)-8-ノネニル、 メチルアミノ)-12-トリデセニル、1-(N-メチルアミノ)-14-ペンタデセニル、14-($N-J+\nu = 13-(N-J+\nu = 13-(N-J+$ トラデセニル、15-(N-メチルアミノ)-15-ヘキサデセニル、1-(N-メチルアミノ)-1 6-ヘプタデセニル又は3,7,11-トリメチル-15-(N-メチルアミノ)-15-ヘキサデ セニルのような1又は2個の窒素原子で介在されている炭素数3乃至20個のアルケ ニル基であり、好適には、ヘテロ原子が介在する炭素数3乃至10個のアルケニル基 である。

[0117] 上記において、R⁷の定義における「アリール基又は芳香族複素環基で置換された

WO 2005/079788 54 PCT/JP2005/002884

炭素数2乃至20個のアルケニル基」は、前記「炭素数2乃至20個のアルケニル基」が、同一又は異なって、1乃至3個の、前記「アリール基」又は前記「芳香族複素環基」で置換された基であり、例えば、2ーフェニルエテニル、3ーフェニルー1ープロペニル、1ーフェニルー2ープロペニル、3ー(4ーメチルフェニル)ー1ープロペニル、4ーフェニルー2ーブテニル、3ーフェニルー1ーブテニル、4ー(4ーメチルフェニル)ー2ーブテニル、5ーフェニルー3ーペンテニル、4ーフェニルー2ーペンテニル、3ーフェニルー1ーペンテニルである。

上記において、R⁷の定義における「アリール基又は芳香族複素環基で置換された [0118] ヘテロ原子が介在する炭素数1乃至20個のアルキル基」は、前記「ヘテロ原子が介 在する炭素数2乃至20個のアルキル基」が、同一又は異なって、1又は3個の、前記 「アリール基」又は前記「芳香族複素環基」で置換された基を示し、例えば、1-フェニ ルチオエチル、2-フェニルチオエチル、1-フェニルチオー2-プロピル、2-フェニル チオー2ープロピル、3ーフェニルチオー1ープロピル、2ー(4ーメチルフェニル)チオエチ ル、2-メチルー2-フェニルチオエチル、1-フェニルチオー3-ブチル、2-フェニルチ オー3-ブチル、3-フェニルチオー3-ブチル、2-(4-メチルフェニル)チオー2-プロピ ル、3-メチル-3-フェニルチオ-1-プロピル、4-フェニルチオ-4-ペンチル、3-フ エニルチオー4ーペンチル、2-フェニルチオー4ーペンチル、1-フェニルチオー4ーペン チル、3, 3-ジフェニルチオー1-ブチル、2, 2-ジフェニルチオ-3-ブチル、1, 1-ジ フェニルチオー3ーブチル、1ーメチルー2ーフェニルチオー3ーブチル、1、3ージフェニル チオー3ーブチル、2、3ージフェニルチオー3ーブチル、2-(4-メチルフェニル)チオー3 ーブチル、1-フェニルチオー5-ヘキシル、2-フェニルチオー5-ヘキシル、3-フェニ ルチオー5ーヘキシル、4ーフェニルチオー5ーヘキシル、5ーフェニルチオー5ーヘキシル 、1-(4-エチルフェニル)チオ-3-ブチル、4-メチル-4-フェニルチオ-4-ペンチ ル、1-フェニルチオー6-ヘプチル、2-フェニルチオー6-ヘプチル、3-フェニルチオ -6-ヘプチル、4-フェニルチオ-6-ヘプチル、5-フェニルチオ-6-ヘプチル、6-フェニルチオー6ーヘプチル、1ー(4ーエチルフェニル)チオー4ーペンチル、2ー(4ーメ チルフェニル)チオー5ーヘキシル、5ーメチルー5ーフェニルチオー5ーヘキシル、3ーフェ ニルチオー7ーオクチル、4ーフェニルチオー7ーオクチル、5ーフェニルチオー7ーオクチ

WO 2005/079788 55 PCT/JP2005/002884

ル、6-フェニルチオー7-オクチル、1-(4-エチルフェニル)チオー5-ヘキシル、2-(4-メチルフェニル)チオー6-ヘプチル、6-メチルー6-フェニルチオー6-ヘプチル、1-フェニルチオー8-ノニル、3-フェニルチオー8-ノニル、8-フェニルチオー8-ノニル、3-(4-メチルフェニル)チオー7-オクチル、3-メチルー7-フェニルチオー7-オクチル、7、7-ジフェニルチオー7-オクチル、4-メチルー8-フェニルチオー8-ノニル、3、7-ジメチルー11-フェニルチオー11-ドデシル、4、8-ジメチルー12-フェニルチオー12-トリデシル、1-フェニルチオー14-ペンタデシル、14-フェニルチオー14-ペンタデシル、13-メチルー13-フェニルチオー13-テトラデシル、15-フェニルチオー15-ヘキサデシル、1-フェニルチオー16-ヘプタデシル又は3、7、11-トリメチルー15-フェニルチオー15-ヘキサデシルのようなアリール基置換された1又は2個の硫黄原子で介在されている炭素数2乃至20個のアルキル基:

1-フェニルオキシエチル、2-フェニルオキシエチル、1-フェニルオキシ-2-プロピ ル、2-フェニルオキシ-2-プロピル、3-フェニルオキシ-2-プロピル、2-エチルオ キシエチル、2-メチルー2-フェニルオキシエチル、1-フェニルオキシ-3-ブチル、 2-フェニルオキシ-3-ブチル、3-フェニルオキシ-3-ブチル、2-エチルオキシ-2 ープロピル、3ーメチルー3ーフェニルオキシー2ープロピル、4ーフェニルオキシー4ーペン チル、3-フェニルオキシ-4-ペンチル、2-フェニルオキシ-4-ペンチル、1-フェニ ルオキシー4ーペンチル、3.3ージフェニルオキシー3ーブチル、2.2ージフェニルオキ シー3-ブチル、1, 1-ジフェニルオキシー3-ブチル、1-メチルー2-フェニルオキシー 3-ブチル、1,3-ジフェニルオキシ-3-ブチル、2,3-ジフェニルオキシ-3-ブチル 、2-(4-メチルフェニル)オキシ-3-ブチル、1-フェニルオキシ-5-ヘキシル、2-フ ェニルオキシ-5-ヘキシル、3-フェニルオキシ-5-ヘキシル、4-フェニルオキシ-5 ーヘキシル、5-フェニルオキシ-5-ヘキシル、1-(4-エチルフェニル)オキシ-3-ブ チル、4-メチル-4-フェニルオキシ-4-ペンチル、1-フェニルオキシ-6-ヘプチル 、2-フェニルオキシー6-ヘプチル、3-フェニルオキシー6-ヘプチル、4-フェニルオ キシー6ーヘプチル、5-フェニルオキシー6ーヘプチル、6-フェニルオキシー6ーヘプチ ル、1-(4-エチルフェニル)オキシ-4-ペンチル、2-(4-メチルフェニル)オキシ-5-ヘキシル、5-メチル-5-フェニルオキシ-5-ヘキシル、3-フェニルオキシ-7-オク

WO 2005/079788 56 PCT/JP2005/002884

チル、4-フェニルオキシ-7-オクチル、5-フェニルオキシ-7-オクチル、6-フェニ ルオキシー7ーオクチル、1ー(4ーエチルフェニル)オキシー5ーヘキシル、2ー(4ーメチル フェニル)オキシー6ーヘプチル、6ーメチルー6ーフェニルオキシー6ーヘプチル、1ーフェ ニルオキシー8-ノニル、3-フェニルオキシー8-ノニル、8-フェニルオキシー8-ノニル 、3-(4-メチルフェニル)オキシー7-オクチル、3-メチルー7-フェニルオキシー7-オク チル、7、7ージフェニルオキシー7ーオクチル、4ーメチルー8ーフェニルオキシー8ーノニ ν , 3, 7-ジメチル-11-フェニルオキシ-11-ドデシル、4, 8-ジメチル-12-フェニ ルオキシー12ートリデシル、1ーフェニルオキシー14ーペンタデシル、14ーフェニルオキ シー14ーペンタデシル、13ーメチルー13ーフェニルオキシー11ーテトラデシル、15ーフ x=xルオキシ-15-ヘキサデシル、1-フェニルオキシ-16-ヘプタデシル又は3,7,11-トリメチル-15-フェニルオキシ-15-ヘキサデシルのようなアリール基置換され た1又は2個の酸素原子で介在されている炭素数2乃至20個のアルキル基: 1-(N-フェニルアミノ)エチル、2-(N-フェニルアミノ)エチル、1-(N-フェニルアミ J)-2-プロピル、2-(N-フェニルアミノ)-2-プロピル、3-(N-フェニルアミノ)-2-プロピル、2-[N-(4-メチルフェニル)アミノ]エチル、2-(N, N-ジフェニルアミノ)エ チル、1-(N-7)ェニルアミノ)-3-7チル、2-(N-7)ェニルアミノ)-3-7チル、3-(N-7)N-フェニルアミノ)-3-ブチル、2-[N-(4-メチルフェニル)アミノ]-2-プロピル、3- $N-7x=\mu r = 1$ ェニルアミノ)-4-ペンチル、 $3-(N, N-\tilde{y})$ フェニルアミノ) $-3-\tilde{y}$ チル、 $2-(N, N-\tilde{y})$ フェニルアミノ)ー3ーブチル、1ー(N, N-ジフェニルアミノ)ー3ーブチル、1ーメチルー2 ジ(N-フェニルアミノ)-3-ブチル、2-[N-(4-メチルフェニル)アミノ]-3-ブチル、1 -(N-フェニルアミノ)-5-ヘキシル、2-(N-フェニルアミノ)-5-ヘキシル、3-(N-フェニルアミノ)-5-ヘキシル、4-(N-フェニルアミノ)-5-ヘキシル、5-(N-フェニ ν アミノ)-5-ヘキシル、1- $[N-(4-x+\nu)]$ アミノ]-3-ブチル、4-メチル-4-(N-7) (N-7) -(N-7) (N-7) (N--フェニルアミノ)-6-ヘプチル、<math>3-(N-フェニルアミノ)-6-ヘプチル、<math>4-(N-フェ

ミノ)-6-ヘプチル、1-「N-(4-エチルフェニル)アミノ]-4-ペンチル、2-「N-(4-メ チルフェニル)アミノー5ーヘキシル、5ーメチルー5ー(N-フェニルアミノ)ー3ーヘキシル ーフェニルアミノ)ー7ーオクチル、6ー(N-フェニルアミノ)ー7ーオクチル、1ー「N-(4-エ チルフェニル)アミノー5ーヘキシル、2ー「N-(4-メチルフェニル)アミノー6ーヘプチル (6-3+3) (8-3+3) (8-3+3) (8-3+3) (8-3+3) (8-3+3) (8-3+3) (8-3+3) (8-3+3) (8-3+3) (8-3+3) (8-3+3) (8-3+3) ν 、3-(N-フェニルアミノ)-8-ノニル、8-(N-フェニルアミノ)-8-ノニル、3-[N-(4-メチルフェニル)アミノー7-オクチル、3-メチル-7-(N-フェニルアミノ)-7-オク チル、7, 7-ジ(N-フェニルアミノ)-5-オクチル、4-メチル-8-(N-フェニルアミノ) -8-ノニル、3, 7-ジメチル-11-(N-フェニルアミノ)-11-ドデシル、4, 8-ジメチ シル、14-(N-7)ェニルアミノ)-14-ペンタデシル、13-メチル-13-(N-7)ェニル アミノ)-13-テトラデシル、15-(N-フェニルアミノ)-15-ヘキサデシル、1-(N-フ ェニルアミノ)-16-ヘプタデシル又は3,7,11-トリメチル-15-(N-フェニルアミノ) -15-ヘキサデシルのようなアリール基置換された1又は2個の窒素原子で介在され ている炭素数2乃至20個のアルキル基である。

- [0119] 上記において、R⁷の定義における「炭素数2乃至20個のシクロアルキル基」は、例 えば、前記「シクロアルキル基」、シクロプロピル、シクロブチル、シクロペンチル、シク ロヘキシル基のような低級シクロアルキル基であり、好適には、シクロプロピル基であ る。
- [0120] 第C1工程

第C1工程は、一般式(X)を有する化合物を製造する工程であり、一般式(VIII)を有する化合物の一方のヒドロキシ基のみを、不活性溶媒の存在又は非存在下、リパーゼの存在下に、一般式(IX)を有する化合物を用いて選択的にアシル化することにより行なわれる。

[0121] 上記反応において使用される「リパーゼ」は、特に限定はなく、原料化合物の種類により最適なものが異なるが、好適には、Pseudomonas sp.、Pseudomonas fluorescens

- 、Pseudomonas cepacia、Chromobacterium viscosum、Aspergillus niger、Aspergillus oryzae、Candida antarctica、Candida cylindracea、Candida lipolytica、Candida rugosa、Candida utilis、Penicillium roqueforti、Rhizopus arrhizus、Rhizopus delemar、Rhizopus javanicus、Rhizomucor miehei、Rhizopus niveus、Humicola lanuginosa、Mucor javanicus、Mucor miehei、Thermus aquaticus、Thermus flavus、Thermus thermophilus等やhuman pancreas、hog pancreas、porcine pancreas、wheat germ由来のリパーゼであり、更に好適には、Pseudomonas sp.を固定化したものであり、例えば、immobilized lipase from Pseudomonas sp. (TOYOBO社製)である。酵素は部分的に又は完全に精製して用いることができるばかりではなく、固定化した形態で使用することができる。
- [0122] 上記反応において使用される一般式(IX)を有する化合物において好適な化合物としては、原料化合物の種類により最適なものが異なるが、nーヘキサン酸 ビニルエステル、nーヘプタン酸 ビニルエステル、nーペンタン酸 ビニルエステル、酢酸 ビニルエステル等の直鎖状脂肪族カルボン酸 ビニルエステルであり、更に好適には、nーヘキサン酸 ビニルエステルである。
- [0123] 上記反応において使用される不活性溶媒は、特に限定はされないが、一般式(IX)を有する化合物のみでも良いし、また原料化合物の種類により最適なものが異なるが、各種有機溶媒、含水有機溶媒を使用することができ、好適には、ジイソプロピルエーテル、tーブチルメチルエーテル、ジエチルエーテル、テトラヒドロフランのようなエーテル類;nーへキサン、nーペンタンのような脂肪族炭化水素類;ベンゼン、トルエンのような芳香族炭化水素類;又はジクロロメタン、1,2ージクロロエタンのようなハロゲン化炭化水素類であり、更に好適には、エーテル類であり、特に好適には、ジイソプロピルエーテル又はtーブチルメチルエーテルである。
- [0124] 反応温度は、原料化合物、使用される溶媒、使用されるリパーゼの種類等によって 異なるが、通常、-50 $^{\circ}$ $^{\circ}$ $^{\circ}$ 0 $^{\circ}$ 0 $^{\circ}$ 0 $^{\circ}$ 0, 好適には、0 $^{\circ}$ $^{\circ}$ 0 $^{\circ}$ 0 $^{\circ}$ 0.
- [0125] 反応時間は、原料化合物、使用される溶媒、使用されるリパーゼ、及び、反応温度等によって異なるが、通常、15分乃至150時間であり、好適には、30分乃至24時間である。

- [0126] 第C2工程
 - 第C2工程は、一般式(XI)を有する化合物を製造する工程であり、不活性溶媒中、酸化剤の存在下、一般式(X)を有する化合物を酸化することにより行なわれる。
- [0127] 上記反応における酸化反応としては、一級アルコールからアルデヒドを生成する酸化反応であれば、特に限定はされないが、例えば、ジクロロメタン中、ピリジン及びクロム酸を用いて行われるCollins酸化;ジクロロメタン中、塩化クロム酸ピリジニウム(PCC)を用いて行われるPCC酸化;ジクロロメタン中、二クロム酸ピリジニウム(PDC)を用いて行われるPDC酸化;ジクロロメタン中、親電子剤(例えば無水酢酸、無水トリフルオロ酢酸、塩化チオニル、塩化スルフリル、塩化オキザリル、ジシクロヘキシルカルボジイミド、ジフェニルケテンーpートリルイミン、N,Nージエチルアミノアセチレン、三酸化硫黄・ピリジン錯体など)及びジメチルスルホキシド(DMSO)を用いて行われる、Swern酸化のような、DMSO酸化又はジクロロメタン若しくはベンゼン中、二酸化マンガンを用いて行われる二酸化マンガン酸化などであり、好適には、PCC酸化、PDC酸化又はSwern酸化である。
- [0128] 反応温度は、原料化合物、溶媒、酸化剤の種類等によって異なるが、通常、-78℃ 乃至80℃で行われ、好適には、-78℃乃至30℃である。
- [0129] 反応時間は、原料化合物、溶媒、酸化剤の種類、反応温度等によって異なるが、 通常10分間乃至48時間であり、好適には、30分間乃至24時間である。
- [0130] 第C3工程
 - 第C3工程は、一般式(XIII)を有する化合物を製造する工程であり、不活性溶媒中、塩基の存在下、一般式(XI)を有する化合物に、一般式(XII)を有する化合物を反応させることにより行われる。
- [0131] 上記反応に使用される不活性溶媒としては、例えば、ジエチルエーテル、ジイソプロピルエーテル、テトラヒドロフラン、ジオキサン、ジメトキシエタン、ジエチレングリコールジメチルエーテルのようなエーテル類;トルエン、ベンゼン、キシレンのような芳香族炭化水素類;ジクロロメタン、クロロホルム、四塩化炭素、ジクロロエタン、クロロベンゼン、ジクロロベンゼンのようなハロゲン化炭化水素類;アセトニトリル、プロピオニトリルのような低級アルキルニトリル類;又はホルムアミド、N. Nージメチルホルムアミド、

N, N-ジメチルアセトアミド、ヘキサメチルリン酸トリアミドのようなアミド類であり、好適には、エーテル類であり、更に好適には、テトラヒドロフランである。

- [0132] 上記反応に使用される塩基としては、特に限定はされないが、例えば、メチルリチウム、エチルリチウム、プロピルリチウム、ブチルリチウムのようなアルキルリチウム類;炭酸リチウム、炭酸ナトリウム、炭酸カリウムのようなアルカリ金属炭酸塩類;炭酸水素リチウム、炭酸水素ナトリウム、炭酸水素カリウムのようなアルカリ金属重炭酸塩類;水素化リチウム、水素化ナトリウム、水素化カリウムのようなアルカリ金属水素化物類;水酸化リチウム、水酸化ナトリウム、水酸化カリウムのようなアルカリ金属水酸化物類;リチウムメトキシド、ナトリウムメトキシド、ナトリウムエトキシド、カリウムtーブトキシドのようなアルカリ金属アルコキシド類;又はトリエチルアミン、トリブチルアミン、ジイソプロピルエチルアミン、Nーメチルモルホリン、ピリジン、4ー(N, Nージメチルアミノ)ピリジン、N, Nージメチルアニリン、N, Nージエチルアニリン、1, 5ージアザビシクロ[4.3.0]ノナー5ーエン、1, 4ージアザビシクロ[2.2.2]オクタン(DABCO)、1, 8ージアザビシクロ[5.4.0]ー7ーウンデセン(DBU)のような有機アミン類であり、好適には、アルカリ金属アルコキシド類であり、更に好適には、カリウムtーブトキシドである。
- [0133] 反応温度は、原料化合物、溶媒、塩基の種類等によって異なるが、通常、-78℃乃至200℃で行われるが、好適には、-50℃乃至150℃であり、更に好適には、0℃である。
- [0134] 反応時間は、原料化合物、溶媒、塩基、反応温度等により異なるが、通常、15分乃 至48時間(好適には、30分間乃至8時間)である。
- [0135] 第C4工程 第C4工程は、一般式(XIV)を有する化合物を製造する工程であり、不活性溶媒中 、塩基の存在下、一般式(XIII)を有する化合物を加水分解することにより行われる。
- [0136] 上記反応に使用される不活性溶媒としては、特に限定はされないが、例えば、ジェ チルエーテル、ジイソプロピルエーテル、テトラヒドロフラン、ジオキサン、ジメトキシエ タン、ジエチレングリコールジメチルエーテルのようなエーテル類;メタノール、エタノ ール、nープロパノール、イソプロパノール、nーブタノール、イソブタノール、tーブタノ ール、イソアミルアルコール、ジエチレングリコール、グリセリン、オクタノール、シクロ

へキサノール、メチルセロソルブのようなアルコール類;ホルムアミド、N, Nージメチルホルムアミド、N, Nージメチルアセトアミド、ヘキサメチルリン酸トリアミドのようなアミド類;水;又は上記溶媒の混合溶媒或いは上記溶媒と水との混合溶媒であり、好適には、アルコール類とエーテル類と水との混合溶媒またはアルコール類と水との混合溶媒であり、更に好適には、メタノールとテトラヒドロフランと水との混合溶媒又はメタノールと水との混合溶媒である。

- [0137] 上記反応に使用される塩基は、目的の加水分解反応以外に作用しないものであれば、特に限定はされないが、例えば、前述のA法第A3工程において使用されるものと同様のものであり、好適には、アルカリ金属水酸化物類であり、更に好適には、水酸化ナトリウムである。
- [0138] 反応温度は、原料化合物、溶媒、塩基の種類等によって異なるが、通常、-78℃乃至150℃であり、好適には、-50℃乃至100℃であり、更に好適には、室温付近である。
- [0139] 反応時間は、原料化合物、塩基、溶媒、反応温度等により異なるが、通常、15分乃 至48時間であり、好適には、30分間乃至6時間である。
- [0140] 第C5工程 第C5工程は、一般式(XV)を有する化合物を製造する工程であり、不活性溶媒中 、一般式(XIV)を有する化合物を塩基と反応させることにより行われる。
- [0141] 上記反応に使用される不活性溶媒としては、特に限定はされないが、例えば、ジェチルエーテル、ジイソプロピルエーテル、テトラヒドロフラン、ジオキサン、ジメトキシエタン、ジエチレングリコールジメチルエーテルのようなエーテル類;メタノール、エタノール、nープロパノール、イソプロパノール、nーブタノール、イソブタノール、tーブタノール、イソアミルアルコール、ジエチレングリコール、グリセリン、オクタノール、シクロヘキサノール、メチルセロソルブのようなアルコール類;ホルムアミド、N, Nージメチルホルムアミド、N, Nージメチルアセトアミド、ヘキサメチルリン酸トリアミドのようなアミド類;水;又は上記溶媒の混合溶媒或いは上記溶媒と水との混合溶媒であり、好適には、エーテル類又はアミド類であり、更に好適には、テトラヒドロフランである。
- [0142] 上記反応に使用される塩基は、通常の反応において塩基として使用されるもので

あれば、特に限定はされないが、例えば、前述のA法第A3工程において使用される ものと同様のものであり、好適には、金属アルコキシド類であり、更に好適には、カリウ ムーtーブトキシドである。

- [0143] 反応温度は、原料化合物、溶媒、塩基の種類等によって異なるが、通常、-78℃乃至150℃で行われ、好適には、-50℃乃至100℃であり、更に好適には、0℃乃至 室温である。
- [0144] 反応時間は、原料化合物、溶媒、塩基、反応温度等により異なるが、通常、15分乃 至48時間であり、好適には、30分間乃至8時間である。
- [0145] 本第C5工程は、また、一般式(XIV)を有する化合物のアミノ基の保護基を脱保護した後、N, N-カルボニルジイミダゾールや炭酸ジメチル、炭酸ジエチルのようなアシル化剤と反応させることによっても行なうことができる。
- [0146] 第C6工程

第C6工程は、一般式(II)を有する化合物を製造する工程であり、不活性溶媒中、 還元剤の存在下、一般式(XV)を有する化合物を還元することにより行なわれ、好適 には、水素雰囲気下、接触還元することにより行われる。

[0147] 上記反応に使用される不活性溶媒としては、特に限定はされないが、例えば、ヘキサン、ヘプタン、リグロイン、石油エーテルのような脂肪族炭化水素類;トルエン、ベンゼン、キシレンのような芳香族炭化水素類;ジクロロメタン、クロロホルム、四塩化炭素、ジクロロエタン、クロロベンゼン、ジクロロベンゼンのようなハロゲン化炭化水素類;酢酸メチル、酢酸エチル、酢酸プロピル、酢酸ブチル、炭酸ジエチルのようなエステル類;ジエチルエーテル、ジオキサン、テトラヒドロフラン、ジメトキシエタン、ジエチレングリコールジメチルエーテルのようなエーテル類;ホルムアミド、N, Nージメチルホルムアミド、N, Nージメチルアセトアミド、ヘキサメチルリン酸トリアミドのようなアミド類;メタノール、エタノール、nープロパノール、イソプロパノール、nーブタノール、イソブタノール、tーブタノール、イソアミルアルコール、ジエチレングリコール、グリセリン、オクタノール、シクロヘキサノール、メチルセロソルブのようなアルコール類;ギ酸又は酢酸のような有機酸類;塩酸水、硫酸水のような無機酸水溶液類;又は水或いは上記溶媒と水との混合溶媒である。好適には、アルコール類又はエーテル類であり、更に

好適には、メタノールである。

- [0148] 上記反応に使用される還元剤としては、通常の接触還元反応において使用されるものであれば、特に限定はされないが、例えば、パラジウムー黒、パラジウムー炭素、ラネーニッケル、酸化白金、白金黒、ロジウムー酸化アルミニウム、トリフェニルホスフィンー塩化ロジウム、パラジウムー硫酸バリウムであり、好適には、パラジウムー炭素又はトリフェニルホスフィンー塩化ロジウムであり、更に好適には、10%パラジウムー炭素である。
- [0149] 水素圧は、特に限定はされないが、通常、1乃至10気圧であり、好適には、1気圧である。
- [0150] 反応温度は、原料化合物、溶媒、還元剤の種類等によって異なるが、通常、-20℃ 乃至200℃であり、好適には、0℃乃至100℃であり、更に好適には、20℃乃至30 ℃である。
- [0151] 反応時間は、主に反応温度、原料化合物、反応試薬又は使用される溶媒の種類によって異なるが、通常、5分間乃至96時間であり、好適には、15分間乃至24時間であり、更に好適には、30分間乃至2時間である。
- [0152] 第C7工程 第C7工程は、一般式(XVI)を有する化合物を製造する工程であり、不活性溶媒中 、塩基の存在下、一般式(II)を有する化合物を加水分解することにより行われる。
- [0153] 上記反応に使用される不活性溶媒は、特に限定はされないが、例えば、前述の第 A3工程において使用されるものと同様のものであり、好適には、アルコール類とエーテル類との混合溶媒またはアルコール類と水との混合溶媒であり、更に好適には、メタノールとテトラヒドロフランと水との混合溶媒又はメタノールと水との混合溶媒である。
- [0154] 上記反応に使用される塩基は、目的の加水分解反応以外に作用しないものであれば、特に限定はされないが、例えば、前述のA法第A3工程において使用されるものと同様のものであり、好適には、アルカリ金属水酸化物類であり、更に好適には、水酸化カリウム又は水酸化ナトリウムである。
- [0155] 反応温度は、原料化合物、溶媒、塩基の種類等によって異なるが、通常、-78℃乃

至200 \mathbb{C} であり、好適には、0 \mathbb{C} 乃至180 \mathbb{C} であり、更に好適には、20 \mathbb{C} 乃至120 \mathbb{C} である。

- [0156] 反応時間は、原料化合物、塩基、溶媒、反応温度等により異なるが、好適には、15 分乃至10日間であり、更に好適には、2時間乃至5日間である。
- [0157] 第C8工程

第C8工程は、一般式(III)を有する化合物を製造する工程であり、不活性溶媒中、一般式(XVI)を有する化合物のヒドロキシ基とアミノ基を保護することにより行われる

- [0158] ヒドロキシ基及びアミノ基を保護する方法は、一般に有機合成化学の技術において 周知の方法、例えば、Protective Groups in Organic Synthesis(Third Edition, 1999, John Wiley & Sons, Inc.社発行)に記載された方法により行なうことができる。
- [0159] アミノ基を保護する方法としては、例えば、一般式(XVI)を有する化合物を、不活性溶媒中(好適には、ジエチルエーテル、ジイソプロピルエーテル、テトラヒドロフラン、ジオキサン、ジメトキシエタン、ジエチレングリコールジメチルエーテルのようなエーテル類;又はメタノール、エタノール、nープロパノール、イソプロパノール、nーブタノール、イソブタノール、tーブタノール、イソアミルアルコール、ジエチレングリコール、グリセリン、オクタノール、シクロヘキサノール、メチルセロソルブのようなアルコール類)、塩基(好適には、トリエチルアミン、トリブチルアミン、ジイソプロピルエチルアミン、Nーメチルモルホリン、ピリジンのような有機アミン類)の存在下又は非存在下、下記化合物R⁴-Q又はR⁵-Q

[上記式中、R⁴、R⁵及びQは、前述したものと同意義を示す。]

と、-78℃乃至150℃、好適には、-50℃乃至100℃、特に好適には、室温付近で、 15分間乃至48時間、好適には、30分間反応させることにより行なわれる。

[0160] ヒドロキシ基を保護する方法としては、例えば、化合物(XVI)を、不活性溶媒中(好適には、クロロホルム、ジクロロメタン、1,2一ジクロロエタン、四塩化炭素のようなハロゲン化炭化水素類;ホルムアミド、ジメチルホルムアミド、ジメチルアセトアミド、ヘキサメチルリン酸トリアミドのようなアミド類;又はジメチルスルホキシドのようなスルホキシド類)、塩基の存在下(好適には、水素化リチウム、水素化ナトリウム、水素化カリウムの

ようなアルカリ金属水素化物類;又はトリエチルアミン、トリブチルアミン、ジイソプロピルエチルアミン、Nーメチルモルホリン、ピリジンのような有機アミン類)、下記化合物R⁶-Q

[上記式中、R⁶とQは、前述したものと同意義を示す。]

と、-78℃乃至150℃、好適には、-50℃乃至100℃、最も好適には、室温付近で、 15分間乃至48時間、好適には、30分間反応させることにより行なわれる。

- [0161] アミノ基の保護化とヒドロキシ基の保護化は、順不同で希望する反応を順次実施することができる。
- [0162] C法の各工程の目的化合物は、常法に従って、反応混合物から採取される。例えば、反応混合物を適宜中和し又は不溶物が存在する場合には濾過により除去した後、酢酸エチルのような水と混和しない有機溶媒を加え、水等で洗浄後、目的化合物を含む有機層を分離し、無水硫酸マグネシウム、無水硫酸ナトリウム等で乾燥後、溶剤を留去することによって得られる。得られた目的化合物は必要ならば、常法、例えば再結晶、再沈殿又は通常、有機化合物の分離精製に慣用されている方法、例えば、シリカゲル、アルミナ、マグネシウム・シリカゲル系のフロリジルのような担体を用いた吸着カラムクロマトグラフィー法;セファデックスLH-20(ファルマシア社製)、アンバーライトXAD-11(ローム・アンド・ハース社製)、ダイヤイオンHP-20(三菱化学社製)のような担体を用いた分配カラムクロマトグラフィー等の合成吸着剤を使用する方法、イオン交換クロマトを使用する方法又はシリカゲル若しくはアルキル化シリカゲルによる順相・逆相カラムクロマトグラフィー法(好適には、高速液体カラムクロマトグラフィー)を適宜組み合わせ、適切な溶離剤で溶出することによって分離、精製することができる。
- [0163] 尚、異性体を分離する必要がある場合には、上記各工程の反応終了後又は所望工程の終了後の適切な時期に、上記分離精製手段によって行なうことができる。
- [0164] 原料である一般式(VIII)及び(IX)を有する化合物は、公知か、公知の方法又はそれに類似した方法に従って容易に製造される。
- [0165] D法は、一般式(XII)を有する化合物を製造する工程であり、文献記載の方法(J. Org. Chem., 52, 19 (1987)) に準じて行うことができる。

[0166] [化14]

D法

第D1工程
NMe₃·HCl,
HCHO aq
(XVII)

(XVIII)

(XVIII)

$$R^2$$
 R^2
 R^2

[0167] 上記式中、R²及びQは、前述したものと同意義を示す。

[0168] 第D1工程

第D1工程は、一般式(XVIII)を有する化合物を製造する工程であり、公知の方法 (例えば、J. Am. Chem. Soc, 73, 4921 (1951)に記載の方法等)に準じて、一般式(X VII)を有する化合物をホルマリンおよびジメチルアミン塩酸塩と反応させることにより 行われる。

[0169] 第D2工程

第D2工程は、一般式(XIX)を有する化合物を製造する工程であり、一般式(XVII I)を有する化合物をヨウ化メチル等のハロゲン化メチルと反応させ、四級塩とする工程である。

- [0170] 上記反応に使用される不活性溶媒としては、特に限定はされないが、例えば、ヘキサン、ヘプタン、リグロイン、石油エーテルのような脂肪族炭化水素類;トルエン、ベンゼン、キシレンのような芳香族炭化水素類;ジクロロメタン、クロロホルム、四塩化炭素、ジクロロエタン、クロロベンゼン、ジクロロベンゼンのようなハロゲン化炭化水素類;ジエチルエーテル、ジイソプロピルエーテル、テトラヒドロフラン、ジオキサン、ジメトキシエタン、ジエチレングリコールジメチルエーテルのようなエーテル類;アセトニトリル、プロピオニトリルのような低級アルキルニトリル類;メタノール、エタノール、プロパノール、ブタノールのような低級アルキルアルコール類;又はアセトン、メチルエチルケトンのような低級アルキルケトン類であり、好適には、アルコール類である。
- [0171] 反応温度は、原料化合物、溶媒の種類等によって異なるが、通常、−10℃乃至20

0℃で行われ、好適には、0℃乃至50℃である。

- [0172] 反応時間は、主に反応温度、原料化合物、使用される溶媒の種類によって異なるが、通常、5分間乃至96時間であり、好適には、15分乃至48時間であり、更に好適には、1時間乃至8時間である。
- [0173] 第D3工程

第D3工程は、一般式(XII)を有する化合物を製造する工程であり、不活性溶媒中、一般式(XIX)を有する化合物をトリフェニルホスフィンと反応させることにより行われる。

- [0174] 上記反応に使用される不活性溶媒としては、特に限定はされないが、例えば、ヘキサン、ヘプタン、リグロイン、石油エーテルのような脂肪族炭化水素類;トルエン、ベンゼン、キシレンのような芳香族炭化水素類;ジクロロメタン、クロロホルム、四塩化炭素、ジクロロエタン、クロロベンゼン、ジクロロベンゼンのようなハロゲン化炭化水素類;ジエチルエーテル、ジイソプロピルエーテル、テトラヒドロフラン、ジオキサン、ジメトキシエタン、ジエチレングリコールジメチルエーテルのようなエーテル類;アセトニトリル、プロピオニトリルのような低級アルキルニトリル類;メタノール、エタノール、プロパノール、ブタノールのような低級アルキルアルコール類;又はアセトン、メチルエチルケトンのような低級アルキルケトン類であり、好適には、エーテル類又はニトリル類であり、更に好適には、アセトニトリルである。
- [0175] 反応温度は、原料化合物、溶媒の種類等によって異なるが、通常、室温乃至200 ℃で行われ、好適には、0℃乃至150℃であり、更に好適には、20℃乃至100℃で ある。
- [0176] 反応時間は、主に反応温度、原料化合物、使用される溶媒の種類によって異なるが、通常、5分間乃至96時間であり、好適には、15分乃至48時間であり、更に好適には、1時間乃至8時間である。
- [0177] D法の各工程の目的化合物は、常法に従って、反応混合物から採取される。例えば、反応混合物を適宜中和し又は不溶物が存在する場合には濾過により除去した後、酢酸エチルのような水と混和しない有機溶媒を加え、水等で洗浄後、目的化合物を含む有機層を分離し、無水硫酸マグネシウム、無水硫酸ナトリウム等で乾燥後、

溶剤を留去することによって得られる。得られた目的化合物は必要ならば、常法、例えば再結晶、再沈殿又は通常、有機化合物の分離精製に慣用されている方法、例えば、シリカゲル、アルミナ、マグネシウム-シリカゲル系のフロリジルのような担体を用いた吸着カラムクロマトグラフィー法;セファデックスLH-20(ファルマシア社製)、アンバーライトXAD-11(ローム・アンド・ハース社製)、ダイヤイオンHP-20(三菱化学社製)のような担体を用いた分配カラムクロマトグラフィー等の合成吸着剤を使用する方法、イオン交換クロマトを使用する方法又はシリカゲル若しくはアルキル化シリカゲルによる順相・逆相カラムクロマトグラフィー法(好適には、高速液体カラムクロマトグラフィー)を適宜組み合わせ、適切な溶離剤で溶出することによって分離、精製することができる。

- [0178] 尚、異性体を分離する必要がある場合には、上記各工程の反応終了後又は所望工程の終了後の適切な時期に、上記分離精製手段によって行なうことができる。
- [0179] 原料である一般式(XVII)を有する化合物は、公知か、公知の方法又はそれに類似した方法に従って容易に製造される。

E法は、一般式(XVI)を有する化合物の光学純度を上げるための工程である。

[0180] [化15]

E法

$$HO$$
 第E 1 工程 HO NH_2 R^2 NH_2 R^2 NH_2 R^2 NH_2 R^2

- [0181] 上記式中、 R^1 及び R^2 は、前述したものと同意義を示す。
- [0182] 第E1工程

第E1工程は、一般式(XVI)を有する化合物の光学純度を上げる工程であり、不活性溶媒中、一般式(XVI)を有する化合物を光学活性な有機酸と処理し、塩とした後、必要に応じて再結晶化することにより、光学純度を上げた後、塩基で処理し、一般式(XVI)を有する化合物を得る工程である。

[0183] 上記反応に使用される不活性溶媒としては、原料を溶解させるものであれば、特に 限定はされないが、例えば、トルエン、ベンゼン、キシレンのような芳香族炭化水素類 WO 2005/079788 69 PCT/JP2005/002884

;ジクロロメタン、クロロホルム、四塩化炭素、ジクロロエタン、クロロベンゼン、ジクロロベンゼンのようなハロゲン化炭化水素類;酢酸メチル、酢酸エチル、酢酸プロピル、酢酸ブチル、炭酸ジエチルのようなエステル類;ジエチルエーテル、ジイソプロピルエーテル、テトラヒドロフラン、ジオキサン、ジメトキシエタン、ジエチレングリコールジメチルエーテルのようなエーテル類;メタノール、エタノール、nープロパノール、イソプロパノール、nーブタノール、イソブタノール、tーブタノール、イソアミルアルコール、ジエチレングリコール、グリセリン、オクタノール、シクロヘキサノール、メチルセロソルブのようなアルコール類;アセトニトリル、プロピオニトリルのようなニトリル類;水又は上記溶媒と水との混合溶媒であり、好適には、アルコール類又はアルコール類と水との混合溶媒である。

- [0184] 上記反応に使用される光学活性な有機酸としては、特に限定はされないが、例えば、酒石酸、マンデル酸、カンファー-10-スルホン酸であり、好適には、酒石酸である。
- [0185] 得られた塩をフリー体(XVI)に戻すのは、有機溶媒と塩基を用いた通常の抽出操作により簡便に行うことができる。
- [0186] E法の目的化合物は、常法に従って、反応混合物から採取される。例えば、反応混合物を適宜中和し又は不溶物が存在する場合には濾過により除去した後、酢酸エチルのような水と混和しない有機溶媒を加え、水等で洗浄後、目的化合物を含む有機層を分離し、無水硫酸マグネシウム、無水硫酸ナトリウム等で乾燥後、溶剤を留去することによって得られる。得られた目的化合物は必要ならば、常法、例えば再結晶、再沈殿又は通常、有機化合物の分離精製に慣用されている方法、例えば、シリカゲル、アルミナ、マグネシウム・シリカゲル系のフロリジルのような担体を用いた吸着カラムクロマトグラフィー法;セファデックスLH-20(ファルマシア社製)、アンバーライトXAD-11(ローム・アンド・ハース社製)、ダイヤイオンHP-20(三菱化学社製)のような担体を用いた分配カラムクロマトグラフィー等の合成吸着剤を使用する方法、イオン交換クロマトを使用する方法又はシリカゲル若しくはアルキル化シリカゲルによる順相・逆相カラムクロマトグラフィー法(好適には、高速液体カラムクロマトグラフィー)を適宜組み合わせ、適切な溶離剤で溶出することによって分離、精製することができる

WO 2005/079788 70 PCT/JP2005/002884

[0187] 本発明の有効成分である一般式(I)を有する化合物、その薬理上許容される塩又はその薬理上許容されるエステルを、上記治療剤又は予防剤として使用する場合には、それ自体或は適宜の薬理学的に許容される、賦形剤、希釈剤等と混合し、例えば、錠剤、カプセル剤、顆粒剤、散剤若しくはシロップ剤等による経口的又は注射剤若しくは坐剤等による非経口的に投与することができ、好適には、錠剤又はカプセル剤として経口的に投与される。

これらの製剤は、賦形剤(例えば、乳糖、白糖、葡萄糖、マンニトール、ソルビトール [0188] のような糖誘導体:トウモロコシデンプン、バレイショデンプン、α澱粉、デキストリンの ような澱粉誘導体:結晶セルロースのようなセルロース誘導体:アラビアゴム:デキスト ラン:プルランのような有機系賦形剤:及び、軽質無水珪酸、合成珪酸アルミニウム、 珪酸カルシウム、メタ珪酸アルミン酸マグネシウムのような珪酸塩誘導体:リン酸水素 カルシウムのようなリン酸塩:炭酸カルシウムのような炭酸塩:硫酸カルシウムのような 硫酸塩等の無機系賦形剤である。)、滑沢剤(例えば、ステアリン酸、ステアリン酸カ ルシウム、ステアリン酸マグネシウムのようなステアリン酸金属塩;タルク;コロイドシリカ ;ビーガム、ゲイ蝋のようなワックス類;硼酸;アジピン酸;硫酸ナトリウムのような硫酸塩 :グリコール:フマル酸:安息香酸ナトリウム:DLロイシン:脂肪酸ナトリウム塩:ラウリル 硫酸ナトリウム、ラウリル硫酸マグネシウムのようなラウリル硫酸塩:無水珪酸、珪酸水 和物のような珪酸類及び、上記澱粉誘導体である。)、結合剤(例えば、ヒドロキシプ ロピルセルロース、ヒドロキシプロピルメチルセルロース、ポリビニルピロリドン、マクロ ゴール、及び、前記賦形剤と同様の化合物である。)、崩壊剤(例えば、低置換度ヒド ロキシプロピルセルロース、カルボキシルメチルセルロース、カルボキシルメチルセル ロースカルシウム、内部架橋カルボキシルメチルセルロースナトリウムのようなセルロ ース誘導体:カルボキシルメチルスターチ、カルボキシルメチルスターチナトリウム、架 橋ポリビニルピロリドンのような化学修飾されたデンプン・セルロース類である。)、安 定剤(メチルパラベン、プロピルパラベンのようなパラオキシ安息香酸エステル類:クロ ロブタノール、ベンジルアルコール、フェニルエチルアルコールのようなアルコール類 ;塩化ベンザルコニウム;フェノール、クレゾールのようなフェノール類;チメロサール;

デヒドロ酢酸;及び、ソルビン酸である。)、希釈剤等の添加剤を用いて周知の方法で 製造される。

- [0189] その有効成分としてのアミノアルコール化合物の投与量は症状、年齢等により異なるが、例えば、経口投与や静脈内投与などの方法にかかわらず、ヒト成人に対して、0.0001mg/kg乃至1.0mg/kgを、好適には、0.001mg/kg/day乃至0.1mg/kgである。
- [0190] 経口投与の場合、投与回数は通常の1日当たり1回乃至3回から場合により1週間当たり1回であるが、本発明の医薬組成物は、物理学的安定性、生物学的吸収性及び体内動態(血液中半減期等)が良好なため、その投与回数が通常よりも少なくても良いという優れた性質を有しており、その投与回数は場合により1日に1回乃至1週間に1回であり、好適には、1日に1回乃至3日に1回である。

実施例

- [0191] 以下に、実施例及び試験例を示し、本発明をさらに詳細に説明するが、本発明の 範囲はこれらに限定されるものではない。
- [0192] (実施例1)(2R)-2-アミノ-2-メチル-4-{1-メチル-5-[4-(4-メチルフェニル) ブタノイル]ピロール-2-イル}ブタン-1-オール 塩酸塩(例示化合物番号 19)
- [0193] [化16]

4-(4-メチルフェニル) 酪酸 (11.0g, 62.0 mmol) のベンゼン (220 mL) 溶液に、塩化チオニル (9.0 mL, 123 mmol) 及びN, N-ジメチルホルムアミド $(50 \mu L)$ を加え、80 $^{\circ}$ で 2時間攪拌した。室温に冷却後、減圧下溶媒を留去し、5-(4-メチルフェニル) 酪酸クロリドを得た。参考例1で得られた (2R)-1-アセトキシー2-アセチルアミノー2-メチルー4-(1-メチルピロールー2-イル) ブタン (5.00g, 18.8 mmol) のトルエン (150 mL) 溶液に、4-ジメチルアミノピリジン (15.2g, 124 mmol) 及び4-(4-1)

ーメチルフェニル) 酪酸クロリド(12.2g、62.0mmol)のトルエン(50mL)溶液を加え、110℃で48時間撹拌した。室温に戻し、反応液に酢酸エチル及び水を加えて分液した。得られた有機相を分離し、水及び飽和食塩水で洗浄し、無水硫酸ナトリウムで乾燥し、減圧下溶媒を留去し、残渣をシリカゲルクロマトグラフィー(酢酸エチル:ヘキサン,3:2-2:1)により精製して、標記化合物(5.15g、収率47%)を得た。

(1b)(2R)-2-アミノー2-メチルー4-{1-メチルー5-[4-(4-メチルフェニル)ブタノイル]ピロール-2-イル}ブタン-1-オール 塩酸塩

実施例1(1a)で得られた(2R)ー1ーアセトキシー2ーアセチルアミノー2ーメチルー4ー(1ーメチルー5ー[4ー(4ーメチルフェニル)ー1ー(4ー(4ーメチルフェニル)ブタノイルオキシ)プトー1ーエニル]ピロールー2ーイル}ブタン(5.15g、8.80mmol)をテトラヒドロフラン(52mL)とメタノール(52mL)との混合液に溶解し、水(52mL)及び水酸化リチウム1水和物(3.68g、87.7mmol)を加え、50℃で4時間攪拌した。冷却後、反応液に水及び塩化メチレンを加えて分液した。得られた有機相を分離し、飽和食塩水で洗浄し、無水硫酸ナトリウムで乾燥し、減圧下溶媒を留去し、残渣を塩基性シリカゲル(NHタイプ)クロマトグラフィー(塩化メチレン:メタノール,100:1)により精製して、(2R)ー2ーアミノー2ーメチルー4ー{1ーメチルー5ー[4ー(4ーメチルフェニル)ブタノイル]ピロールー2ーイル}ブタンー1ーオール(2.51g)を得た。得られた(2R)ー2ーアミノー2ーメチルー4ー{1ーメチルフェニル)ブタノイル]ピロールー2ーイル}ブタンー1ーオール(600mg、1.80mmol)のメタノール(9mL)溶液に、4規定塩酸ージオキサン溶液(0.42mL、1.68mmol)を氷冷下加えて、10分間撹拌した。減圧下濃縮し、酢酸エチルを加えて析出した結晶をろ取し、酢酸エチルで洗浄し、減圧下乾燥して、標記化合物(590mg、収率86%)を得た。

Mp: 165-166 °C;

 $[\alpha]_{D}$ -4.848 (c 1.00, MeOH);

¹H NMR (CD₃OD,400MHz): δ 7.06–7.05 (m, 4H,), 6.96 (d, 1H, J = 4.0 Hz), 6.02 (d, 1H, J = 4.0 Hz), 3.86 (s, 3H), 3.65 (d, 1H, J = 11.7 Hz), 3.55 (d, 1H, J = 11.7 Hz), 2.74 (t, 2H, J = 6.2 Hz), 2.72–2.65 (m, 2H), 2.61 (t, 2H, J = 7.7 Hz), 2.29 (s, 3H), 2.03 (ddd, 1H, J = 13.9, 9.5, 7.3 Hz), 1.94 (t, 1H, J = 6.6 Hz), 1.92–1.86 (m, 2H), 2.03 (ddd, 2H, 3H), 2.03 (ddd, 2H, 3H), 2.03 (ddd, 2H, 3H), 2.03 (ddd, 2H), 2.05 (ddd, 2H)

2H), 1.35 (s, 3H);

IR $\nu_{\text{max}} \text{ cm}^{-1}(\text{KBr})$: 3345, 3019, 2946, 2919, 2900, 1645, 1499, 1481, 1462, 1381, 1362, 1174, 1067, 1043, 770;

MS (FAB) m/z: 343((M+H) $^{+}$; free体);

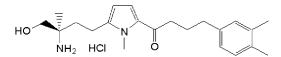
元素分析値(C₂₁H₃₀N₂O₂・HCl・0.5H₂Oとして%),

計算值: C:65.01, H:8.31, N:7.22;

実測値:C:64.58, H:8.44, N:7.26.

(実施例2)(2R)-2-アミノ-2-メチル-4-{1-メチル-5-[4-(3, 4-ジメチルフェニル)ブタノイル]ピロール-2-イル}ブタン-1-オール 塩酸塩(例示化合物番号 23)

[0195] [化17]



[0196] (2a) (2R)-1-アセトキシー2-アセチルアミノー2-メチルー4- $\{1$ -メチルー5-[4-(3, 4-ジメチルフェニル) -1-(4-(3, 4-ジメチルフェニル) ブタノイルオキシ) ブトー1 -エニル] ピロールー2-イル} ブタン

参考例4で得られた4-(3, 4-ジメチルフェニル) 酪酸と、参考例1で得られた(2R) -1-アセトキシ-2-アセチルアミノ-2-メチル-4-(1-メチルピロール-2-イル) ブタンを用いて、実施例1(1a)と同様の方法で反応を行い標記化合物(収率65%)を得た。

実施例2(2a)で得られた(2R)-1-アセトキシー2-アセチルアミノー2-メチルー4-{1-メチル-5-[4-(3, 4-ジメチルフェニル)-1-(4-(3, 4-ジメチルフェニル)ブタ ノイルオキシ)ブト-1-エニル]ピロール-2-イル}ブタンを用いて、実施例1(1b)と同様の方法で反応を行い、標記化合物(収率64%)を得た。

¹H NMR (CD₃OD,400MHz): δ 6.99 (d, 1H, J = 7.7 Hz), 6.96 (d, 1H, J = 4.0 Hz), 6.93 (s, 1H), 6.87 (d, 1H, J = 7.7 Hz), 6.02 (d, 1H, J = 4.0 Hz), 3.86 (s, 3H), 3.65

(d, 1H, J = 11.7 Hz), 3.55 (d, 1H, J = 11.7 Hz), 2.76–2.63 (m, 4H), 2.57 (t, 2H, J = 7.3 Hz), 2.21 (s, 3H), 2.21 (s, 3H), 2.07–2.01 (m, 1H), 1.93 (t, 1H, J = 7.3 Hz), 1.99–1.86 (m, 2H), 1.35 (s, 3H);

IR $\nu_{\text{max}} \text{ cm}^{-1}(\text{KBr})$: 3354, 2947, 2898, 1645, 1502, 1480, 1380, 1354, 1174, 1066, 986, 911, 769;

MS (FAB) m/z: 357((M+H)⁺; free体);

元素分析値(C_{21 30 2} + HClとして%),

計算值:C:67.24, H:8.46, N:7.13;

実測値: C: 67.09, H: 8.41, N: 7.29.

(実施例3)(2R)-2-アミノ-2-メチル-4-{1-メチル-5-[4-(2, 3-ジメチルフェニル)ブタノイル]ピロール-2-イル}ブタン-1-オール 塩酸塩(例示化合物番号 20)

[0198] [化18]

[0199] (3a) (2R) -1-アセトキシ-2-アセチルアミノ-2-メチル-4- $\{1$ -メチル-5-[4-(2, 3-ジメチルフェニル) ブタノイルオキシ) ブト-1-エニル] ピロール-2-イル $\}$ ブタン

参考例5で得られた4-(2, 3-ジメチルフェニル) 酪酸と、参考例1で得られた(2R) -1-アセトキシ-2-アセチルアミノ-2-メチル-4-(1-メチルピロール-2-イル) ブタンを用いて、実施例1(1a)と同様の方法で反応を行い標記化合物(収率69%)を得た。

[0200] (3b)(2R)-2-アミノー2-メチルー4-{1-メチルー5-[4-(2, 3-ジメチルフェニル) ブタノイル]ピロールー2-イル}ブタン-1-オール 塩酸塩

実施例3(3a)で得られた(2R)-1-アセトキシ-2-アセチルアミノ-2-メチル-4-{1-メチル-5-[4-(2, 3-ジメチルフェニル)-1-(4-(2, 3-ジメチルフェニル)ブタ ノイルオキシ)ブト-1-エニル]ピロール-2-イル}ブタンを用いて、実施例1(1b)と同様の方法で反応を行い標記化合物(収率84%)を得た。

¹H NMR (CD₃OD,400MHz): δ 6.97 (d, 1H, J = 4.3Hz), 6.95–6.91 (m, 3H), 6.05 (d, 1H, J = 4.3 Hz), 3.85 (s, 3H), 3.64 (d, 1H, J = 11.3 Hz), 3.54 (d, 1H, J = 11.3 Hz), 2.78 (t, 2H, J = 7.4 Hz), 2.73–2.63 (m, 4H), 2.24 (s, 3H), 2.19 (s, 3H), 2.07–1.98 (m, 1H), 1.94–1.84 (m, 3H), 1.34 (s, 3H);

IR $\nu_{\text{max}} \text{ cm}^{-1}(\text{KBr})$: 3387, 3104, 2948, 2896, 1641, 1589, 1481, 1462, 1384, 1362, 1072, 769;

MS (FAB) m/z: $357((M+H)^{+}$; free体);

元素分析値(C_{22 33 2} - HClとして%),

計算值:C:67.24, H:8.75, N:6.84, Cl:9.02;

実測値: C: 67.10, H: 8.75, N: 6.89, Cl: 8.84.

(実施例4)(2R)-2-アミノ-2-メチル-4-{1-メチル-5-[4-(2, 4-ジメチルフェニル)ブタノイル]ピロール-2-イル}ブタン-1-オール 塩酸塩(例示化合物番号 2 1)

[0201] [化19]

参考例6で得られた4-(2, 4-ジメチルフェニル) 酪酸と、参考例1で得られた(2R) -1-アセトキシ-2-アセチルアミノ-2-メチル-4-(1-メチルピロール-2-イル) ブタンを用いて、実施例1(1a)と同様の方法で反応を行い標記化合物(収率63%)を得た。

実施例4(4a)で得られた(2R)-1-アセトキシ-2-アセチルアミノ-2-メチル-4-{ 1-メチル-5-[4-(2, 4-ジメチルフェニル)-1-(4-(2, 4-ジメチルフェニル)ブタ ノイルオキシ)ブト-1-エニル]ピロール-2-イル}ブタンを用いて、実施例1(1b)と同 様の方法で反応を行い、標記化合物(収率62%)を得た。

¹H NMR (CD₃OD,400MHz): δ 6.99 (d, 1H, J = 4.4 Hz), 6.98 (d, 1H, J = 8.4 Hz), 6.92 (s, 1H), 6.88 (d, 1H, J = 8.4 Hz), 6.03 (d, 1H, J = 4.4 Hz), 3.87 (s, 3H), 3.65 (d, 1H, J = 11.7 Hz), 3.55 (d, 1H, J = 11.7 Hz), 2.78 (t, 2H, J = 7.3 Hz), 2.75–2.65 (m, 2H), 2.61 (t, 2H, J = 7.3 Hz), 2.24 (s, 3H), 2.24 (s, 3H), 2.07–1.99 (m, 1H), 1.94–1.85 (m, 3H), 1.35 (s, 3H);

IR $\nu_{\text{max}} \text{ cm}^{-1}(\text{KBr})$: 3353, 3014, 2974,2948, 2918, 2898, 1645, 1501, 1480, 1461, 1381, 800;

MS (FAB) m/z: 357((M+H)⁺; free体);

元素分析値(C_{21 30 2} - HClとして%),

計算值:C:67.24, H:8.46, N:7.13;

実測値:C:64.75, H:8.36, N:6.95.

[0204] [化20]

[0205] (5a) (2R)-1-アセトキシー2-アセチルアミノー2-メチルー4- $\{1$ -メチルー5-[4-(4-t-ブチルフェニル)ブタノイルオキシ)ブトー1-エニル]ピロールー2-イル } ブタン

参考例7で得られた4-(4-t-ブチルフェニル) 酪酸と、参考例1で得られた(2R)-1-アセトキシ-2-アセチルアミノ-2-メチル-4-(1-メチルピロール-2-イル) ブタンを用いて、(1a)と同様の方法で反応を行い標記化合物(収率59%)を得た。

実施例5(5a)で得られた(2R)-1-アセトキシー2-アセチルアミノー2-メチルー4-{

[0206] (5b)(2R)-2-アミノー2-メチルー4ー $\{1$ -メチルー5ー[4-(4-t-ブチルフェニル)ブタノイル]ピロールー2ーイル $\}$ ブタンー1-オール 塩酸塩

1-メチルー5-[4-(4-t-ブチルフェニル)-1-(4-(4-t-ブチルフェニル)ブタノイルオキシ)ブト-1-エニル]ピロール-2-イル}ブタンを用いて、実施例1(1b)と同様の方法で反応を行い標記化合物(収率62%)を得た。

¹H NMR (CD₃OD,500MHz): δ 7.29 (d, 2H, J = 8.3 Hz), 7.10 (d, 2H, J = 8.3 Hz), 6.96 (d, 1H, J = 3.9 Hz), 6.02 (d, 1H, J = 3.9 Hz), 3.86 (s, 3H), 3.65 (d, 1H, J = 11.2 Hz), 3.55 (d, 1H, J = 11.2 Hz), 2.75 (t, 2H, J = 7.3 Hz), 2.65–2.71 (m, 2H), 2.62 (t, 2H, J = 7.3 Hz), 1.86–2.06 (m, 4H), 1.35 (s, 3H), 1.30 (s, 9H);

IR $\nu_{\text{max}} \text{ cm}^{-1}(\text{KBr})$: 3369, 2956, 1647, 1479, 1460, 1382, 1063, 1041;

MS (FAB) m/z: 385((M+H) $^{+}$; free体);

元素分析値(C₂₁H₃₀N₂O₂・HClとして%),

計算值: C:68.47, H:8.86, N:6.65;

実測値: C: 67.89, H: 9.04, N: 6.64.

(実施例6)(2R)-2-アミノ-2-メチル-4-{1-メチル-5-[4-(4-イソプロピルフェニル)ブタノイル]ピロール-2-イル}ブタン-1-オール 塩酸塩(例示化合物番号 33)

[0207] [化21]

[0208] (6a) (2R)-1-アセトキシ-2-アセチルアミノ-2-メチル-4-{1-メチル-5-[4-(4-イソプロピルフェニル)-1-(4-(4-イソプロピルフェニル)ブタノイルオキシ)ブト-1-エニル]ピロール-2-イル}ブタン

参考例8で得られた4-(4-イソプロピルフェニル) 酪酸と、参考例1で得られた(2R)-1-アセトキシ-2-アセチルアミノ-2-メチル-4-(1-メチルピロール-2-イル) ブタンを用いて、実施例1(1a)と同様の方法で反応を行い標記化合物(収率58%)を得た。

実施例6(6a)で得られた(2R)-1-アセトキシ-2-アセチルアミノ-2-メチル-4-{ 1-メチル-5-[4-(4-イソプロピルフェニル)-1-(4-(4-イソプロピルフェニル)ブタ ノイルオキシ)ブト-1-エニル]ピロール-2-イル}ブタンを用いて、実施例1(1b)と同様の方法で反応を行い、標記化合物(収率59%)を得た。

¹H NMR (CD₃OD,400MHz): δ 7.13 (d, 1H, J = 8.1 Hz), 7.11 (d, 1H, J = 7.3 Hz), 7.11 (d, 1H, J = 7.3 Hz), 7.09 (d, 1H, J = 8.1 Hz), 6.97 (d, 1H, J = 4.4 Hz), 6.10 (d, 1H, J = 4.4 Hz), 3.86 (s, 3H), 3.65 (d, 1H, J = 11.3 Hz), 3.55 (d, 1H, J = 11.3 Hz), 2.85 (tt, 1H, J = 7.3, 7.3 Hz), 2.75 (t, 2H, J = 7.3 Hz), 2.72–2.67 (m, 2H), 2.63 (t, 2H, J = 7.3 Hz), 2.07–2.00 (m, 1H), 1.98–1.85 (m, 1H), 1.94 (t, 1H, J = 8.1 Hz), 1.34 (s, 3H), 1.22 (d, 3H, J = 7.3 Hz), 1.22 (d, 3H, J = 7.3 Hz);

IR $\nu_{\text{max}} \text{ cm}^{-1}(\text{KBr})$: 3348, 3208, 3008, 2956, 2897, 1646, 1480, 1460, 1382, 1175, 1057, 1041, 987, 917, 811, 771;

MS (FAB) m/z: 371((M+H) $^{+}$; free体);

元素分析値(C₂₁H₃₀N₂O₂・HClとして%),

計算值:C:66.12, H:8.73, N:6.71;

実測値:C:65.93, H:8.76, N:6.77

[0210] [化22]

[0211] (7a)(2R)-1-アセトキシ-2-アセチルアミノ-2-メチルー4-(1-メチルー5-{4-(4-シクロプロピルフェニル)ブタノイルオキシ] ブト-1-エニルトピロールー2-イル)ブタン

参考例9で得られた4-(4-シクロプロピルフェニル) 酪酸と、参考例1で得られた(2R)-1-アセトキシ-2-アセチルアミノ-2-メチル-4-(1-メチルピロール-2-イル)

ブタンを用いて、実施例1(1a)と同様の方法で反応を行い、標記化合物(収率54%)を得た。

[0212] (7b)(2R)-2-アミノ-2-メチル-4-{1-メチル-5-[4-(4-シクロプロピルフェニル)ブタノイル]ピロール-2-イル}ブタン-1-オール 塩酸塩

実施例7(7a)で得られた(2R)-1-アセトキシ-2-アセチルアミノ-2-メチル-4-(1-メチル-5-{4-(4-シクロプロピルフェニル)-1-[4-(4-シクロプロピルフェニル)ブタノイルオキシ]ブト-1-エニル}ピロール-2-イル)ブタンを用いて実施例1(1b)と同様に操作を行い、標記化合物(収率84%)を得た。

¹H NMR (CD₃OD,400MHz): δ 7.05 (d, 2H, J = 8.3Hz), 6.98-6.95 (m, 3H), 6.02 (d, 1H, J = 3.9 Hz), 3.86 (s, 3H), 3.65 (d, 1H, J = 11.7 Hz), 3.55 (d, 1H, J = 11.7 Hz), 2.75-2.67 (m, 4H), 2.60 (t, 2H, J = 7.3Hz), 2.07-2.00 (m, 1H), 1.97-1.82 (m, 4H), 1.35 (s, 3H), 0.93-0.87 (m, 2H), 0.64-0.60 (m, 2H);

MS (FAB) m/z: 369((M+H) $^{+}$; free体);

元素分析値(C_{23 32 2 2} +HCl·0.5H₂Oとして%),

計算值:C:66.73, H:8.28, N:6.77;

実測値:C:66.85, H:8.14, N:6.89.

(実施例8)(2R)-2-アミノ-2-メチル-4-{1-メチル-5-[4-(4-フルオロフェニル)ブタノイル]ピロール-2-イル}ブタン-1-オール 塩酸塩(例示化合物番号 3)

[0213] [4k23]

[0214] (8a) (2R)-1-アセトキシ-2-アセチルアミノ-2-メチル-4- $\{1$ -メチル-5-[4-(4-フルオロフェニル) -1-(4-(4-フルオロフェニル) ブタノイルオキシ) ブト-1-エニル] ピロール-2-イル} ブタン

参考例10で得られた5-(4-フルオロフェニル) 酪酸と、参考例1で得られた(2R)-1-アセトキシ-2-アセチルアミノ-2-メチル-4-(1-メチルピロール-2-イル) ブタンを用いて、実施例1(1a)と同様の方法で反応を行い、標記化合物(収率17%)を得た。

[0215] (8b)(2R)-2-アミノー2-メチルー4-{1-メチルー5-[4-(4-フルオロフェニル)ブ タノイル]ピロールー2-イル}ブタン-1-オール 塩酸塩

実施例8(8a)で得られた(2R)-1-アセトキシー2-アセチルアミノー2-メチルー4-{1-メチルー5-[4-(4-フルオロフェニル)-1-(4-(4-フルオロフェニル)ブタノイルオキシ)ブトー1-エニル]ピロールー2-イル}ブタンを用いて、実施例1(1b)と同様の方法で反応を行い、標記化合物(収率29%)を得た。

¹H NMR (DMSO-d6,400MHz): δ 7.24-7.20 (m, 2H,), 7.11-7.07 (m, 2H,), 6.99 (d, 1H, J = 4.0 Hz), 5.94 (d, 1H, J = 4.0 Hz), 5.50 (s, 1H,), 3.79 (s, 3H), 3.48 (d, 1H, J = 11.2 Hz), 3.43 (d, 1H, J = 11.2 Hz), 2.71 (t, 2H, J = 7.6 Hz), 2.64-2.57 (m, 4H), 1.88-1.79 (m, 4H), 1.21 (s, 3H);

IR $\nu_{\text{max}} \text{ cm}^{-1}(\text{KBr})$: 3366, 3175, 2942, 2688, 2573, 1636, 1509, 1483, 1459, 1381, 1217, 1059, 988, 775;

MS (FAB) m/z: 347((M+H) $^{+}$; free体);

元素分析値(C₂₀H₂₇N₂O₂F・HClとして%),

計算值:C:62.74, H:7.37, N:7.32;

実測値:C:62.68, H:7.07, N:7.37.

(実施例9)(2R)-2-アミノ-2-メチル-4-{1-メチル-5-[4-(4-トリフルオロメチルフェニル)ブタノイル]ピロール-2-イル}ブタン-1-オール 塩酸塩(例示化合物番号 66)

[0216] [化24]

[0217] (9a) (2R)-1-アセトキシ-2-アセチルアミノ-2-メチル-4-{1-メチル-5-[4-(4-トリフルオロメチルフェニル)ブタノイルオキシ)ブト-1-エニル]ピロール-2-イル}ブタン

参考例11で得られた4-[4-(トリフルオロメチル)フェニル] 酪酸と、参考例1で得られた(2R)-1-アセトキシ-2-アセチルアミノ-2-メチル-4-(1-メチルピロール-2-イル) ブタンを用いて、実施例1(1a)と同様の方法で反応を行い、標記化合物(収率

28%)を得た。

[0218] (9b)(2R)-2-アミノ-2-メチル-4-{1-メチル-5-[4-(4-トリフルオロメチルフェ ニル)ブタノイル]ピロール-2-イル}ブタン-1-オール 塩酸塩

実施例9(9a)で得られた(2R)-1-アセトキシー2-アセチルアミノー2-メチルー4-{1-メチルー5-[4-(4-トリフルオロメチルフェニル)-1-(4-(4-トリフルオロメチルフェニル)ブタノイルオキシ)ブト-1-エニル]ピロール-2-イル}ブタンを用いて、実施例1(1b)と同様の方法で反応を行い標記化合物(収率56%)を得た。

¹H NMR (CDCl₃,400MHz): δ 7.51 (d, 2H, J = 8.6 Hz), 7.28 (d, 2H, J = 8.6 Hz), 6.79 (d, 1H, J = 4.1 Hz), 5.92 (d, 1H, J = 4.1 Hz), 3.83 (s, 3H), 3.68 (s, 2H), 2.76–2.65 (m, 6H), 2.05–1.95 (m, 4H), 1.60 (bs, 3H), 1.38 (s, 3H);

IR $\nu_{\text{max}} \text{ cm}^{-1}(\text{KBr})$: 3362, 2947, 1645, 1480, 1325, 1174, 1129, 1067;

MS (FAB) m/z: 397((M+H)⁺; free体);

元素分析値(C_{21 27 2} HCl·H₂Oとして%),

計算值:C:55.94, H:6.71, N:6.21;

実測値:C:55.99, H:6.51, N:6.28.

(実施例10)(2R)-2-アミノ-2-メチル-4-{1-メチル-5-[4-(4-シアノフェニル)ブタノイル]ピロール-2-イル}ブタン-1-オール 1/2フマル酸塩(例示化合物番号 73)

[0219] [4½25]

参考例12で得られた4-(4-シアノフェニル) 酪酸と、参考例1で得られた(2R)-1-アセトキシー2-アセチルアミノー2-メチルー4-(1-メチルピロールー2-イル) ブタンを用いて、実施例1(1a)と同様の方法で反応を行い、標記化合物(収率74%)を得

た。

[0221] (10b) (2R) -2-アミノ-2-メチル-4-{1-メチル-5-[4-(4-シアノフェニル) ブタ ノイル] ピロール-2-イル } ブタン-1-オール 1/2フマル酸塩

実施例10(10a)で得られた(2R)-1-アセトキシ-2-アセチルアミノ-2-メチル-4 $-\{1-x+v-5-[4-(4-v)]/2+2-v\}-1-(4-(4-v))/2+2-v\}$ キシ)ブト-1-エニル]ピロール-2-イル}ブタン(4.10g, 6.90mmol)をテトラヒドロ フラン(10mL)とメタノール(10mL)との混合液に溶解し、水(10mL)及び水酸化リ チウム1水和物(2.90g、69mmol)を加え、80℃で1時間攪拌した。冷却後、反応 液に水及び塩化メチレンを加えて分液した。得られた有機相を分離し、飽和食塩水 で洗浄し、無水硫酸ナトリウムで乾燥した。減圧下溶媒を留去し、残渣を塩基性シリ カゲル(NHタイプ)クロマトグラフィー(塩化メチレン:メタノール, 100:1)により精製し て、(2R)-2-アミノー2-メチルー4-{1-メチルー5-「4-(4-シアノフェニル)ブタノイ ル]ピロールー2ーイル}ブタンー1ーオール(1.90g、収率79%)を得た。得られた(2R)-2-アミノ-2-メチル-4-{1-メチル-5-[4-(4-シアノフェニル)ブタノイル]ピロー $\nu-2-4\nu$ }ブタン-1-オール(1.90g、5.40mmol)のメタノール(10mL)溶液に 、氷冷下、フマル酸(0.630g、5.40mmol)のメタノール溶液(10mL)を加えた。減 圧下メタノールを留去した後、少量のメタノールに残渣を溶解し、酢酸エチルを加え て再結晶を行い、標記化合物の粗結晶(1,29g)を得た。得られた粗結晶(1,29g) をメタノールを用いて再度再結晶を行い、白色結晶として標記化合物(1.01g、収率 45%)を得た。

¹H NMR (CD₃OD,500MHz): δ 7.62 (d, 2H, J = 8.3 Hz), 7.39 (d, 2H, J = 8.3 Hz), 6.99 (d, 1H, J = 3.9 Hz), 6.65 (s, 1H), 6.02 (d, 1H, J = 3.9 Hz), 3.85 (s, 3H), 3.62 (d, 1H, J = 11.7 Hz), 3.54 (d, 1H, J = 11.7 Hz), 2.65–2.80 (m, 6H), 1.96–2.04 (m, 3H), 1.85–1.93 (m, 1H), 1.32 (s, 3H);

IR $\nu_{\text{max}} \text{ cm}^{-1}(\text{KBr})$: 3402, 3275, 2582, 2228, 2135, 1644, 1567, 1548, 1381, 1361; MS (FAB) m/z : 354((M+H)⁺; free体);

元素分析値(C_{21 27 3} 0 · 0.5(C_{4 4 4 4} 0)・H₂Oとして%),

計算值:C:64.32, H:7.27, N:9.78;

実測値: C:64.67, H:6.92, N:9.82.

(実施例11)(2R)-2-アミノ-2-メチル-4-{1-メチル-5-[4-(3-メチル-4-メトキシフェニル)ブタノイル]ピロール-2-イル}ブタン-1-オール 塩酸塩(例示化合物番号 57)

[0222] [化26]

[0223] (11a) (2R) -1-アセトキシ-2-アセチルアミノ-2-メチル-4-{1-メチル-5-[4-(3-メチル-4-メトキシフェニル) -1-(4-(3-メチル-4-メトキシフェニル) ブタノイル オキシ) ブト-1-エニル] ピロール-2-イル} ブタン

参考例13で得られた4-(3-メチル-4-メトキシフェニル) 酪酸と、参考例1で得られた(2R)-1-アセトキシ-2-アセチルアミノ-2-メチル-4-(1-メチルピロール-2-イル) ブタンを用いて、実施例1(1a)と同様の方法で反応を行い、標記化合物(収率37%)を得た。

[0224] (11b)(2R)-2-アミノ-2-メチル-4-{1-メチル-5-[4-(3-メチル-4-メトキシフェニル)ブタノイル]ピロール-2-イル}ブタン-1-オール 塩酸塩

実施例11(11a)で得られた(2R)-1-アセトキシー2-アセチルアミノー2ーメチルー4ー (3-) (2R) (2R)

IR $\nu_{\text{max}} \text{ cm}^{-1}(\text{KBr})$: 3365, 2999, 2837, 1630, 1505, 1486, 1463, 1375, 1253, 1228, 1133, 1067, 1032, 904;

MS (FAB) m/z: 373((M+H)⁺; free体);

元素分析値(C₂₁ H_NO₂ · HClとして%),

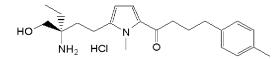
WO 2005/079788 84 PCT/JP2005/002884

計算值:C:64.61, H:8.13, N:6.85;

実測値:C:63.78, H:8.16, N:6.69.

(実施例12)(2R)-2-アミノ-2-エチル-4-{1-メチル-5-[4-(4-メチルフェニル)ブタノイル]ピロール-2-イル}ブタン-1-オール 塩酸塩(例示化合物番号 165)

[0225] [化27]



参考例2で得られた(2R)-1-アセトキシー2-アセチルアミノー2-エチルー4-(1-メチルピロールー2ーイル)ブタン(444mg、1.60mmol)のトルエン(15mL)溶液に、4ージメチルアミノピリジン(1.17g、11.8mmol)及び4-(4ーメチルフェニル)酪酸クロリド(1.06g、5.90mmol)のトルエン(5mL)溶液を加え、110℃で72時間撹拌した。室温に戻し、反応液に酢酸エチル及び水を加えて分液した。得られた有機相を分離し、水及び飽和食塩水で洗浄し、無水硫酸ナトリウムで乾燥した。ろ過後、減圧下溶媒を留去し、残渣をシリカゲルクロマトグラフィー(酢酸エチル:ヘキサン,3:2-2:1)により精製して、標記化合物(377mg、収率40%)を得た。

[0227] (12b) (2R) -2-アミノ-2-エチル-4-{1-メチル-5-[4-(4-メチルフェニル)ブタノイル]ピロール-2-イル}ブタン-1-オール 塩酸塩

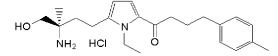
実施例12(12a)で得られた(2R)-1-アセトキシー2-アセチルアミノー2-エチルー4ー{1-メチルー5-[4-(4-メチルフェニル)-1-(4-(4-メチルフェニル)ブタノイルオキシ)ブトー1-エニル]ピロールー2ーイル}ブタン(372mg、0.620mmol)をテトラヒドロフラン(5mL)とメタノール(5mL)との混合液に溶解し、水(5mL)及び水酸化リチウム1水和物(260mg、6.20mmol)を加え、50℃で4時間攪拌した。冷却後、反応液に水を加え、塩化メチレンを加えて分液した。得られた有機相を分離し、飽和食塩水で洗浄し、無水硫酸ナトリウムで乾燥した。ろ過後、減圧下溶媒を留去し、残渣を

塩基性シリカゲル(NHタイプ)クロマトグラフィー(塩化メチレン:メタノール,100:1)により精製して、粗製の(2R)-2-アミノー2-エチルー4-{1-メチルー5-[4-(4-メチルフェニル)ブタノイル]ピロールー2-イル}ブタン-1-オール(206mg)を得た。得られた粗生成物のメタノール(5.0mL)溶液に、4規定塩酸-ジオキサン溶液(0.135mL、0.54mmol)を氷冷下加えて、10分間撹拌した。減圧下濃縮し、酢酸エチルを加えて析出した結晶をろ取し、酢酸エチルで洗浄し、減圧下乾燥して、標記化合物(212mg、収率88%)を得た。

¹H NMR (CD₃OD,400MHz): δ 7.06 (m, 4H), 6.97 (d, 1H, J = 3.9 Hz), 6.02 (d, 1H, J = 3.9 Hz), 3.86 (s, 3H), 3.65 (d, 1H, J = 11.7 Hz), 3.61 (d, 1H, J = 11.7 Hz), 2.74 (t, 2H, J = 7.4 Hz), 2.69–2.64 (m, 2H), 2.61 (t, 2H, J = 7.4 Hz), 2.28 (s, 3H), 2.04–1.90 (m, 4H) 1.81–1.71 (m, 2H), 1.01 (t, 3H, J = 7.4 Hz); MS (FAB) m/z: $357((M+H)^{+}; free 4.64)$.

(実施例13)(2R)-2-アミノ-2-メチル-4-{1-エチル-5-[4-(4-メチルフェニル)ブタノイル]ピロール-2-イル}ブタン-1-オール 塩酸塩(例示化合物番号 92)

[0228] [化28]



[0229] (13a) (2R) -1-アセトキシー2-アセチルアミノー2-メチルー4- $\{1$ -エチルー5-[4- (4-メチルフェニル) -1-(4-(4-メチルフェニル) ブタノイルオキシ) ブトー1-エニル] ピロールー2-イル} ブタン

参考例3で得られた(2R)-1-アセトキシ-2-アセチルアミノ-2-メチルー4-(1-エチルピロールー2ーイル)ブタン(500mg、1.80mmol)のトルエン(20mL)溶液に、4ージメチルアミノピリジン(1.30g、10.6mmol)及び4-(4-メチルフェニル)酪酸クロリド(1.05g、5.3mmol)のトルエン(10mL)溶液を加え、110℃で78時間撹拌した。室温に戻し、反応液に酢酸エチル及び水を加えて分液した。得られた有機相を分離し、水及び飽和食塩水で洗浄し、無水硫酸ナトリウムで乾燥した。ろ過後、減圧下溶媒を留去し、残渣をシリカゲルクロマトグラフィー(酢酸エチル:ヘキサン,3:2)によ

り精製して、標記化合物(751mg、収率70%)を得た。

[0230] (13b)(2R)-2-アミノ-2-メチルー4-{1-エチルー5-[4-(4-メチルフェニル)ブ タノイル]ピロールー2-イル}ブタン-1-オール 塩酸塩

実施例13(13a)で得られた(2R)ー1ーアセトキシー2ーアセチルアミノー2ーメチルー4ー(1ーエチルー5ー[4ー(4ーメチルフェニル)ー1ー(4ー(4ーメチルフェニル)ブタノイルオキシ)ブトー1ーエニル]ピロールー2ーイル}ブタン(750mg、1.20mmol)をテトラヒドロフラン(7mL)とメタノール(7mL)との混合液に溶解し、水(7mL)及び水酸化リチウム1水和物(530mg、12.6mmol)を加え、50℃で7時間攪拌した。冷却後、反応液に水及び塩化メチレンを加え分液した。得られた有機相を分離し、飽和食塩水で洗浄し、無水硫酸ナトリウムで乾燥した。ろ過後、減圧下溶媒を留去し、残渣を塩基性シリカゲル(NHタイプ)クロマトグラフィー(塩化メチレン:メタノール、97:3)により精製して、粗製の(2R)ー2ーアミノー2ーメチルー4ー{1ーエチルー5ー[4ー(4ーメチルフェニル)ブタノイル]ピロールー2ーイル}ブタンー1ーオール(251mg)を得た。得られた粗生成物のエタノール(5mL)溶液に、4規定塩酸ージオキサン溶液(0.360mL、1.40mmol)を氷冷下加えて、10分間撹拌した。減圧下濃縮し、酢酸エチルを加えて析出した結晶をろ取し、酢酸エチルで洗浄し、減圧下乾燥して、標記化合物(215mg、収率44%)を得た。

¹H NMR (DMSO-d₆,400MHz): δ 7.90(br s, 2H), 7.11-7.04 (m, 4H), 7.00 (d, 1H, J = 3.7 Hz), 5.95 (d, 1H, J = 3.7 Hz), 5.53(br s, 1H), 4.30 (q, 2H, J = 7.0 Hz), 3.53-3.39 (m, 2H), 2.72 (t, 2H, J = 7.3 Hz), 2.64 (t, 2H, J = 8.4 Hz), 2.55 (t, 2H, J = 7.3 Hz), 2.26 (s, 3H), 1.95-1.78 (m, 4H), 1.22 (s, 3H), 1.18(t, 3H, J = 7.0 Hz); MS (FAB) m/z : $357((M+H)^{+}; free / 4)$.

(実施例14)(2R)-2-アミノ-2-メチル-4-{1-メチル-5-[4-(4-メチルフェニル)ブタノイル]ピロール-2-イル}ブタン-1-オール 1/2フマル酸塩(例示化合物番号 19)

[0231] [化29]

[0232] 実施例1(1b)で得られた(2R)-2-アミノー2-メチルー4ー{1-メチルー5-[4-(4-メ チルフェニル)ブタノイル]ピロールー2ーイル}ブタンー1-オール(560mg、1.6mmol)のエタノール(18mL)溶液に、フマル酸(94.9mg、0.82mmol)を室温で加えて、15時間放置した。析出した結晶をろ取し、標記化合物(622.7mg,収率95%)を得た。

¹H NMR (CD₃OD,400MHz): δ 7.08–7.03 (m, 4H,), 6.96 (d, 1H, J = 3.7 Hz), 6.65 (s, 0.5x2H), 6.01 (d, 1H, J = 4.3 Hz), 3.85 (s, 3H), 3.62 (d, 1H, J = 11.0 Hz), 3.54 (d, 1H, J = 11.0 Hz), 2.73 (t, 2H, J = 7.3 Hz), 2.69 (t, 2H, J = 8.4 Hz), 2.60 (t, 2H, J = 7.8 Hz), 2.28 (s, 3H), 2.01–1.84 (m, 4H), 1.32 (s, 3H);

MS (FAB) m/z: 343((M+H)⁺; free体);

元素分析値(C_{21 30 2 2} · 0.5C H O として%),

計算值:C:68.97, H:8.05, N:6.99;

実測値: C: 69.06, H: 7.82, N: 7.08.

(実施例15)(2R)-2-アミノ-2-メチル-4-{1-メチル-5-[4-(3, 4-ジメチルフェニル)ブタノイル]ピロール-2-イル}ブタン-1-オール 1/2フマル酸塩(例示化合物番号 23)

[0233] [化30]

[0234] 実施例2(2a)で得られた(2R)-1-アセトキシ-2-アセチルアミノ-2-メチル-4-{ 1-メチル-5-[4-(3, 4-ジメチルフェニル)-1-(4-(3, 4-ジメチルフェニル)ブタ ノイルオキシ)ブト-1-エニル]ピロール-2-イル}ブタン(29. 6g、48. 1mmol)をテトラヒドロフラン(100mL)とメタノール(100mL)との混合液に溶解し、水(100mL)

及び水酸化リチウム1水和物(20.2g、481mmol)を加え、60°Cで5時間攪拌した。 冷却後、反応液に水及び塩化メチレンを加えて分液した。有機相を分離し、飽和食 塩水で洗浄した後、無水硫酸ナトリウムで乾燥した。減圧下溶媒を留去し、残渣を塩 基性シリカゲル(NHタイプ)クロマトグラフィー(塩化メチレン:メタノール,100:1)によ り精製して、(2R)-2-アミノー2-メチルー4-{1-メチルー5-[4-(3,4-ジメチルフェ ニル)ブタノイル]ピロールー2-イル}ブタンー1-オール(13.2g、収率77%)を得た。 得られた(2R)-2-アミノー2-メチルー4-{1-メチルー5-[4-(3,4-ジメチルフェニル)ブタノイル]ピロールー2ーイル}ブタンー1-オール(1.50g、4.21mmol)のメタノー ル(16mL)溶液に、氷冷下、フマル酸(244g、2.10mmol)のメタノール溶液(5mL)を加えた。減圧下メタノールを留去した後、少量のメタノールに残渣を溶解し、酢酸 エチルを加えて再結晶を行い、標記化合物の粗結晶(1.51g)を得た。得られた粗 結晶(1.51g)をメタノールおよび酢酸エチルを用いて再度再結晶を行い、白色結晶 として標記化合物(1.23g、収率71%)を得た。

¹H NMR (CD₃OD,400MHz): δ 6.98 (d, 1H, J = 7.8 Hz), 6.93 (d, 1H, J = 3.9 Hz), 6.91 (s, 1H), 6.86 (d, 1H, J = 7.8 Hz), 6.63 (s, 1H), 6.00 (d, 1H, J = 4.0 Hz), 3.84 (s, 3H), 3.62 (d, 1H, J = 11.3 Hz), 3.53 (d, 1H, J = 11.3 Hz), 2.74–2.66 (m, 4H), 2.57 (t, 2H, J = 7.4 Hz), 2.21 (s, 3H), 2.21 (s, 3H), 2.06–1.83 (m, 4H), 1.32 (s, 3H); IR ν_{max} cm⁻¹ (KBr): 3276, 2945, 2900, 1645, 1543, 1411, 1355, 1216, 1157, 986, 804, 669, 536;

MS (FAB) m/z: 357((M+H)⁺; free体);

元素分析値(C,,H,N,O,•0.5(C4H4O4)として%),

計算値:C:69.54, H:8.27, N:6.76;

実測値:C:69.40, H:8.44, N:6.73.

(参考例1)(2R)-1-アセトキシ-2-アセチルアミノ-2-メチル-4-(1-メチルピロール-2-イル)ブタン

(1a)(2R)-2-t-ブトキシカルボニルアミノ-3-n-ヘキサノイルオキシ-2-メチルー 1-プロパノール

2-t-ブトキシカルボニルアミノ-2-メチルプロパン-1,3-ジオール(

20. 0g、97. 4mmol)をイソプロピルエーテル (200mL) に懸濁し、ヘキサン酸ビニルエステル16. 3mL (0. 100mol) 及びリパーゼ [Immobilized lipase from Pseudomonas sp., TOYOBO社製、0. 67U/mg] (0. 8g)を加え、室温で2時間攪拌した。反応液をろ過後、ろ液を減圧下留去した。残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(ヘキサン:酢酸エチル, 10:1-2:1)により精製して、標記化合物 (25. 0g、収率85%)を得た。

[0235] 得られた(2R)-2-t-ブトキシカルボニルアミノ-3-n-ヘキサノイルオキシ-2-メチル-1-プロパノールは、分析用光学活性HPLCカラム[ChiralCel OF(0.46cm×25cm)、ダイセル社製、溶出溶媒 ヘキサン:2-プロパノール,70:30、流速 0.5m L/min]で分析し、光学純度(85%ee)を決定した。2S体の保持時間が8.2分であり、2R体の保持時間が10.5分であった。

 $[\alpha]_{D}$ -8.5 (c 1.86, CHCl₃);

¹H NMR (CDCl₃, 400MHz): δ 4.86 (s, 1H), 4.25 (d, 1H, J = 11.2 Hz), 4.19 (d, 1H, J = 11.2 Hz), 3.86 (br s, 1H), 3.70–3.55(m, 2H), 2.36 (t, 2H, J = 7.4 Hz), 1.44 (s, 9H), 1.40–1.30 (m, 4H), 1.25 (s, 3H), 0.90 (t, 3H, J = 7.0 Hz);

IR ν_{max} cm⁻¹ (Liquid Film): 3415, 3380, 2961, 2935, 2874, 1721, 1505, 1458, 1392, 1368, 1293, 1248, 1168, 1076;

MS (FAB) $m/z : 304((M+H)^{+})$.

(1b)(2S)-2-t-ブトキシカルボニルアミノ-3-n-ヘキサノイルオキシ-2-メチルー 1-プロパナール

参考例1(1a)で得られた(2R)-2-t-ブトキシカルボニルアミノ-3-n-ヘキサノイルオキシー2-メチルー1-プロパノール(30.7g、0.101mol)の塩化メチレン(600m L)溶液に、モレキュラーシーブ4A(220g)及び塩化クロム酸ピリジニウム(43.6g、0.202mol)を氷冷下加え、室温で2時間攪拌した。反応液にエーテルを加え、ろ過し、ろ液を減圧下留去し、残渣をシリカゲルクロマトグラフィー(ヘキサン:酢酸エチル、10:1-5:1)により精製して、標記化合物(28.8g、収率95%)を得た。

¹H NMR (CDCl₃, 400MHz): δ 9.45 (s, 1H), 5.26 (br s, 1H), 4.44 (d, 1H, J = 11.2 Hz), 4.32 (d, 1H, J = 11.2 Hz), 2.32 (t, 2H, J = 7.46 Hz), 1.70–1.55 (m, 2H), 1.45

(s, 9H), 1.38 (s, 3H), 1.40-1.25 (m, 4H), 0.90 (t, 3H, J = 7.0 Hz);

IR ν_{max} cm⁻¹ (Liquid Film): 3367, 2961, 2935, 2874, 1742, 1707, 1509, 1458, 1392, 1369, 1290, 1274, 1254, 1166, 1100, 1078;

MS (FAB) $m/z : 302((M+H)^{+})$.

(1c)ヨウ化(1-メチルピロール-2-イル)メチルトリフェニルホスホニウム塩

1ーメチルピロール(21.4g、264mmol)に、35%ホルムアルデヒド水溶液(20.8 mL、264mmol)とジメチルアミン塩酸塩(22.7g、278mmol)の混合物を、氷冷撹拌下、1時間30分間かけて加え、室温で6時間撹拌した。反応液に10%水酸化ナトリウム水溶液(150mL)とエーテルを加えて分液した。得られた有機相を分離し、飽和食塩水で洗浄した後、無水硫酸ナトリウムで乾燥した。ろ過後、減圧下溶媒を留去し、残渣をシリカゲルクロマトグラフィー(塩化メチレン:メタノール,10:1)により精製して、2ー(N,Nージメチルアミノメチル)ー1ーメチルピロール(31.5g、収率86%)を得た。2ー(N,Nージメチルアミノメチル)ー1ーメチルピロール(30.0g、217mmol)のエタノール(220mL)溶液に、氷冷下、ヨウ化メチル(16.2mL、260mmol)を加え、室温で2時間撹拌した。反応液に酢酸エチル(220mL)を加え、析出した結晶をろ取し、酢酸エチルで洗浄後、乾燥して、ヨウ化(1ーメチルピロールー2ーイル)メチルトリメチルアンモニウム塩(55.3g、収率91%)を得た。

- [0236] ヨウ化(1-メチルピロール-2-イル)メチルトリメチルアンモニウム塩(55.3g、198 mmol)をアセトニトリル(400mL)に懸濁し、トリフェニルホスフィン(62.2g、237mm ol)を加え、80℃で10時間攪拌した。冷却後、減圧下、約1/2に濃縮し、酢酸エチル(200mL)を加え、析出した結晶をろ取し、酢酸エチルで洗浄し、減圧下乾燥して、標記化合物(77.1g、収率81%)を得た。
- [0237] (1d) (2R) -2 -t τ + τ + τ τ + τ τ

参考例1(1c)で得られたヨウ化(1ーメチルピロールー2ーイル)メチルトリフェニルホスホニウム塩(58.0g、120mmol)をテトラヒドロフラン(300mL)に懸濁し、氷冷撹拌下、カリウムtーブトキシド(13.5g、120mmol)のテトラヒドロフラン(180mL)溶液を30分間かけて加え、さらに氷冷下80分間攪拌した。この反応液に、参考例1(1b)で

得られた(2S)-2-t-ブトキシカルボニルアミノ-3-n-ヘキサノイルオキシー2-メチルー1-プロパナール(30.3g、101mmol)のテトラヒドロフラン(120mL)溶液を30分間かけて加え、氷冷下30分間攪拌した。反応液に飽和塩化アンモニウム水溶液を加えて反応を止め、液温を室温に戻し、減圧下濃縮し、水及び酢酸エチルを加えて分液した。得られた有機相分離し、水及び飽和食塩水で洗浄した後、無水硫酸ナトリウムで乾燥し、ろ過後、減圧下溶媒を留去し、残渣をシリカゲルクロマトグラフィー(ヘキサン:酢酸エチル,9:1)により精製して、標記化合物(37.0g、収率97%)を得た。

¹H NMR (CDCl₃,400MHz): δ 6.60 (t, 1H, J = 2.3 Hz), 6.57 (t, 1H, J = 2.3 Hz), 6.38 (d, 1H, J = 16.1 Hz), 6.30–6.26 (m, 2H), 6.27 (d, 1H, J = 12.5 Hz), 6.11 (t, 1H, J = 3.2Hz), 6.08 (t, 1H, J = 3.2Hz), 5.99 (d, 1H, J = 16.1 Hz), 5.58 (d, 1H, J = 12.5 Hz) 5.04 (br s, 1H), 4.81 (br s, 1H), 4.34–4.16 (m, 4H), 3.60 (s, 3H), 3.54 (s, 3H), 2.36–2.30 (m, 4H), 1.67–1.22 (m, 36H), 0.92–0.87 (s, 6H);

MS (EI) m/z: 280(M^{\dagger}), 249, 224, 193(base), 164, 149, 132, 108, 94, 57.

(1e)(4R)-4-メチル-4-[2-(1-メチルピロール-2-イル)エテニル]-1, 3-オ キサゾリジン-2-オン

参考例1(1d)で得られた(2R)-2-t-ブトキシカルボニルアミノー1-n-へキサノイルオキシー2ーメチルー4ー(1ーメチルピロールー2ーイル)ー3ーブテン(37.0g、97.8m mol)をテトラヒドロフラン(100mL)及びメタノール(100mL)混合液に溶解し、2規定水酸化ナトリウム水溶液(100mL)を加え、室温で1時間攪拌した。反応液に水及び塩化メチレンを加えて分液した。得られた有機相を分離し、飽和食塩水で洗浄し、無水硫酸ナトリウムで乾燥した。ろ過後、減圧下溶媒を留去して、粗生成物(28.8g、収率定量的)を得た。この粗生成物のテトラヒドロフラン(320mL)溶液に、カリウムtーブトキシド(13.2g、117mmol)のテトラヒドロフラン(80mL)溶液を氷冷下10分間かけて加え、同温度下で20分間攪拌した。反応液に酢酸(6.7mL、117mmol)を加えて中和し、減圧下濃縮して、水及び酢酸エチルを加え分液した。得られた有機相を分離し、飽和食塩水で洗浄し、無水硫酸ナトリウムで乾燥し、ろ過後、減圧下溶媒を留去し、残渣をシリカゲルクロマトグラフィー(ヘキサン:酢酸エチル、1:1-1:2)によ

り精製して、標記化合物(20.3g、収率定量的)を得た。

¹H NMR (CDCl₃,400MHz): δ 6.67 (t, 1H, J = 2.1 Hz), 6.62 (t, 1H, J = 1.5 Hz), 6.48 (d, 1H, J = 15.7 Hz), 6.36 (dd, 1H, J = 3.7, 1.5Hz), 6.31 (d, 1H, J = 12.2 Hz), 6.14–6.10 (m, 2H), 6.07 (br d, 1H, J = 3.6Hz), 5.99 (d, 1H, J = 15.7 Hz), 5.65 (d, 1H, J = 12.2 Hz) 5.46 (br s, 1H), 5.11 (br s, 1H), 4.31 (d, 1H, J = 8.2 Hz), 4.22 (d, 1H, J = 8.2 Hz), 4.17 (d, 1H, J = 8.2 Hz), 4.16 (d, 1H, J = 8.2 Hz), 3.62 (s, 3H), 3.55 (s, 3H), 1.59 (s, 3H), 1.57 (s, 3H);

MS (EI) m/z: 206(M⁺, base), 191, 176, 161, 147, 132, 120, 106, 94, 81, 77.

(1f)(4R)-4-メチルー4-[2-(1-メチルピロールー2-イル)エチル]-1, 3-オキサゾリジンー2-オン

10%パラジウムー炭素(2.02g、50%含水)をメタノール(40mL)に懸濁し、参考例1(1e)で得られた(4R)-4-メチルー4-[2-(1-メチルピロールー2-イル)エテニル]-1,3-オキサゾリジン-2-オン(20.3g、97.8mmol)のメタノール(360mL)溶液を加え、水素雰囲気下、室温で60分間攪拌した。反応液中のパラジウムー炭素をセライトろ過した後、ろ液を減圧下留去した。残渣をシリカゲルクロマトグラフィー(ヘキサン:酢酸エチル,3:2)により精製して、標記化合物(18.0g、収率88%))を得た。

[0238] 得られた(4R)-4-メチル-4-[2-(1-メチルピロール-2-イル)エチル]-1, 3-オキサゾリジン-2-オンは、分析用光学活性HPLCカラム[ChiralCel OJ(0.46cm×25cm)、ダイセル社製、溶出溶媒 n-ヘキサン:2-プロパノール,70:30、流速 1.0mL/min]で分析し、光学純度(75%ee)を決定した。4S体の保持時間が12.5分であり、4R体の保持時間が15.5分であった。

¹H NMR (CDCl₃,400MHz): δ 6.58 (t, 1H, J = 2.4 Hz), 6.05 (dd, 1H, J = 3.2 Hz, 2.4 Hz), 5.88 (br d, 1H, J = 3.2 Hz), 5.15 (br s, 1H), 4.14 (d, 1H, J = 8.3 Hz), 4.07 (d, 1H, J = 8.3 Hz), 2.70–2.58 (m, 2H), 2.00–1.87 (m, 2H), 1.42 (s, 3H);

IR $\nu_{\text{max}} \text{ cm}^{-1}$ (KBr): 3289, 3103, 2977, 2938, 1759, 1713, 1495, 1397, 1381, 1309, 1281, 1231, 1032, 945, 928, 776, 718, 706, 656;

MS (EI) m/z: 208(M⁺), 108(base), 94, 81, 56, 42.

 $(1g)(2R)-2-7 \le J-2-3 \ne J-4-(1-3 \ne J-2) = J-2-1 \ne J-2$

ル 1/2D-(-)-酒石酸塩

参考例1(1f)で得られた(4R)-4-メチルー4-[2-(1-メチルピロールー2-イル)エチル]-1,3-オキサゾリジンー2-オン(17.9g、86.0mmol)をテトラヒドロフラン(250mL)及びメタノール(125mL)混合液に溶解し、5規定水酸化カリウム水溶液(125mL)を加え、4日間加熱還流した。冷却後、反応液に水と塩化メチレンを加え分液した。得られた有機相を分離し、無水硫酸ナトリウムで乾燥した。ろ過後、減圧下溶媒を留去し、残渣をエタノール(260mL)に溶解し、D-(-)-酒石酸(6.45g、43.0mmol)を加えて2時間撹拌した後、析出した結晶をろ取して粗結晶(20.7g)を得た。粗結晶(18.7g)をエタノール(370mL)と水(37mL)の混合溶媒から再結晶し、得られた結晶を再度エタノール(300mL)と水(30mL)の混合溶媒から再結晶し、さらに得られた結晶を再度エタノール(240mL)と水(24mL)の混合溶媒から再結晶し、さらに得られた結晶を再度エタノール(240mL)と水(24mL)の混合溶媒から再結晶して、無色鱗片状晶として標記化合物(10.5g、収率53%)を得た。

- [0239] 得られた標記化合物の光学純度は、以下のようにして決定した。
- [0240] 得られた(2R)-2-アミノ-2-メチルー4-(1-メチルピロールー2-イル)ブタン-1-オール 1/2D-(-)-酒石酸塩(41.4mg、0.16mmol)を塩化メチレン(1.6mL)に懸濁し、ジーt-ブチルジカルボナート(0.176g、0.810mmol)、トリエチルアミン(0.225mL、1.62mmol)及び4-ジメチルアミノピリジン(2.0mg、0.016mmol)を加え、室温で30分間撹拌した。減圧下溶媒を留去し、残渣をシリカゲルクロマトグラフィー(ヘキサン:酢酸エチル、3:2-2:1)により精製して、(4R)-4-メチルー4-[2-(1-メチルピロールー2-イル)エチル]-1、3-オキサゾリジン-2-オン(17.7mg、収率53%)を得た。
- [0241] 得られた(4R)-4-メチルー4-[2-(1-メチルピロールー2-イル)エチル]-1, 3-オキサゾリジンー2-オンは、参考例(1f)と同様に、分析用光学活性HPLCカラム [ChiralCel OJ(0.46cm×25cm)、ダイセル社製、溶出溶媒 nーヘキサン:2-プロパノール,70:30、流速 1.0mL/min]で分析し、光学純度(99.7%ee)を決定した。

Mp: 198−199 °C;

 $[\alpha]_{D}$ -13.3 (c 1.00, H₂O);

¹H NMR (CD₃OD,400MHz): δ 6.54 (t, 1H, J = 2.3 Hz), 5.91 (dd, 1H, J = 3.7 Hz, 2.3 Hz), 5.82 (br d, 1H, J = 3.7 Hz), 4.32 (s, 1H), 3.61 (d, 1H, J = 11.3 Hz), 3.55 (s, 3H), 3.54 (d, 1H, J = 11.3 Hz), 2.69–2.57 (m, 2H), 1.97 (ddd, 1H, J = 13.8, 9.4, 7.6 Hz), 1.88 (ddd, 1H, J = 13.8, 11.0, 6.3 Hz), 1.28 (s, 3H);

IR ν_{max} cm⁻¹ (KBr): 3480, 3430, 2926, 2634, 2545, 1586, 1516, 1389, 1359, 1309, 1291, 1105, 1039, 710, 690;

MS (FAB) m/z: 183((M+H) $^{+}$; free体);

元素分析値(C,H,N,O·1/2C,H,O,として%),

計算值:C:56.01, H:8.23, N:10.89;

実測値:C:55.81, H:8.22, N:10.89.

(1h)(2R)-1-アセトキシ-2-アセチルアミノ-2-メチル-4-(1-メチルピロールー 2-イル)ブタン

参考例1(1g)で得られた(2R)-2-アミノー2-メチルー4-(1ーメチルピロールー2ーイル)ブタンー1ーオール 1/2D-(ー)ー酒石酸塩(3.98g、15.5mmol)を塩化メチレン(50mL)及び水(12.5mL)の混合液に懸濁し、水酸化ナトリウム水溶液(97%水酸化ナトリウム3.20gを水12.5mLに溶解)を加え、室温で20分間撹拌した。反応液に塩化メチレンを加え分液した。得られた有機相を分離し、無水硫酸ナトリウムで乾燥した。ろ過後、減圧下溶媒を留去し、残渣を塩化メチレン(78mL)に溶解し、トリエチルアミン(21.5mL、155mmol)、無水酢酸(7.30mL、77.4mmol)及び4ージメチルアミンピリジン(0.189g、1.55mmol)を加え、室温で1時間撹拌した後、メタノールを加えて反応を止め、減圧下溶媒を留去した。残渣に酢酸エチル及び水を加え分液した。得られた有機相を分離し、水、飽和炭酸水素ナトリウム水溶液及び飽和食塩水で洗浄し、無水硫酸ナトリウムで乾燥した。ろ過後、減圧下溶媒を留去し、残渣をシリカゲルクロマトグラフィー(酢酸エチル)により精製して、標記化合物(4.23g、収率定量的)を得た。

¹H NMR (CDCl₃,400MHz): δ 6.54(t, 1H, J = 2.4 Hz), 6.04 (t, 1H, J = 2.4 Hz), 5.88 (d, 1H, J = 2.4 Hz), 5.39 (br s, 1H), 4.33 (d, 1H, J = 11.2 Hz), 4.20 (d, 1H, J = 11.2 Hz), 2.60–2.51 (m, 2H), 2.26–2.19 (m, 1H), 2.09 (s, 3H), 1.97–1.89 (m, 4H),

1.38 (s, 3H);

MS (FAB) $m/z : 267((M+H)^{+}), 266(M^{+}).$

(参考例2)(2R)-1-アセトキシ-2-アセチルアミノ-2-エチル-4-(1-メチルピロ ール-2-イル)ブタン

(2a)(2R)-2-t-ブトキシカルボニルアミノ-2-エチル-3-n-ヘキサノイルオキシ -1-プロパノール

2-t-ブトキシカルボニルアミノー2-エチルプロパンー1, 3-ジオール(52.9g、241 mmol)をイソプロピルエーテル(1.0L)に懸濁し、ヘキサン酸ビニルエステル(41.0mL、254mmol)及びリパーゼ[Immobilized lipase from Pseudomonas sp., TOYO BO社製、0.67U/mg](2.1g)を加え、室温で4時間攪拌した。反応液をろ過後、ろ液を減圧下留去した。残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(ヘキサン:酢酸エチル、7:1-4:1-2:1)により精製して、標記化合物(66.8g、収率87%)を得た。

[0242] 得られた(2R)-2-t-ブトキシカルボニルアミノ-2-エチル-3-n-ヘキサノイルオキシ-1-プロパノールは、分析用光学活性HPLCカラム[ChiralCel OF(0.46cm×25cm)、ダイセル社製、溶出溶媒 ヘキサン:2-プロパノール,80:20、流速 0.5 mL/min]で分析し、光学純度(93%ee)を決定した。2S体の保持時間が7.4分であり、2R体の保持時間が7.9分であった。

¹H NMR (CDCl₃, 400MHz): δ 4.76 (br s, 1H), 4.24 (d, 1H, J = 11.0 Hz), 4.10 (d, 1H, J = 11.0 Hz), 3.65–3.62 (m, 2H), 2.35 (t, 2H, J = 7.7 Hz), 1.78–1.69 (m, 1H), 1.63–1.53 (m, 4H), 1.44 (s, 9H), 1.30–1.25 (m, 4H), 0.87–0.83 (m, 6H); MS (FAB) m/z: $340((M+Na)^{\dagger})$, $318((M+H)^{\dagger})$.

(2b)(2S)-2-t-ブトキシカルボニルアミノ-2-エチル-3-n-ヘキサノイルオキシ -1-プロパナール

参考例2(2a)で得られた(2R)-2-t-ブトキシカルボニルアミノ-2-エチル-3-n-ヘキサノイルオキシ-1-プロパノール(66.7g、210mmol)の塩化メチレン(700mL)溶液に、モレキュラーシーブ4A(117g)及び重クロム酸ピリジニウム(117g、311mmol)を氷冷下加え、室温で2時間攪拌した。反応液にエーテルを加え、ろ過し、ろ液を減圧下留去し、残渣をシリカゲルクロマトグラフィー(ヘキサン:酢酸エチル,10:1-

5:1)により精製して、標記化合物(45.9g、収率69%)を得た。

¹H NMR (CDCl₃, 400MHz): δ 9.34, (s, 1H), 5.30 (br s, 1H), 4.60 (d, 1H, J = 11.4 Hz), 4.40 (d, 1H, J = 11.4 Hz), 2.28 (t, 2H, J = 7.3 Hz), 2.18–2.06 (m, 1H), 1.79–1.69 (m, 1H), 1.62–1.55 (m, 2H), 1.44 (s, 9H), 1.34–1.22 (m, 4H), 0.90 (t, 3H, J = 7.3 Hz), 0.81 (t, 3H, J = 7.3 Hz);

MS (FAB) m/z : $338((M+Na)^{+})$, $316((M+H)^{+})$.

(2c)(2R)-2-t-ブトキシカルボニルアミノ-2-エチル-1-n-ヘキサノイルオキシ-4-(1-メチルピロール-2-イル)-3-ブテン

参考例1(1c)で得られたヨウ化(1ーメチルピロールー2ーイル)メチルトリフェニルホスホニウム塩及び参考例2(2b)で得られた(2S)ー2ーtーブトキシカルボニルアミノー3ーnーヘキサノイルオキシー2ーエチルー1ープロパナールを出発原料として、参考例1(1 d)と同様の方法で反応を行い標記化合物(収率69%)を得た。

¹H NMR (CDCl₃,400MHz): δ 6.61–6.54 (m, 1H), 6.39–6.21 (m, 2H), 6.13–6.05 (m, 1H), 5.89–5.37 (m, 1H), 4.39–4.20 (m, 2H), 3.65–3.52 (m, 3H), 2.31 (t, 2H, J = 7.3 Hz), 1.99–1.23 (m, 17H), 0.97–0.85 (t, 6H, J = 7.3 Hz);

MS (FAB) $m/z : 392(M^{+})$.

(2d) (4R) -4-エチル-4-[2-(1-メチルピロール-2-イル)エテニル]-1, 3-オ キサゾリジン-2-オン

参考例2(2c)で得られた(2R)-2-t-ブトキシカルボニルアミノ-2-エチル-1-n-ヘキサノイルオキシ-4-(1-メチルピロール-2-イル)-3-ブテンを出発原料として、 参考例1(1e)と同様の方法で反応を行い標記化合物(収率74%)を得た。

¹H NMR (CDCl₃,400MHz): δ 6.66-6.57 (m, 1H), 6.48 (d, 1H, J = 15.7 Hz), 6.35-6.30 (m, 1H), 6.12-6.05 (m, 1H), 5.90 (d, 1H, J = 15.7 Hz), 4.30-4.15 (m, 2H,) 3.55-3.50 (m, 計3H), 1.90-1.72 (m, 2H), 0.95-1.05 (m, 3H); MS (EI) m/z: 220(M[†]).

(2e) (4R) -4-エチル-4-[2-(1-メチルピロール-2-イル)エチル]-1, 3-オキ サゾリジン-2-オン

参考例2(2d)で得られた(4R)-4-エチル-4-「2-(1-メチルピロール-2-イル)

¹H NMR (CDCl₃,400MHz): δ 6.58 (t, 1H, J = 2.4 Hz), 6.06 (dd, 1H, J = 3.2 Hz, 2.4 Hz), 5.88 (m, 1H), 4.15 (d, 1H, J = 8.8 Hz), 4.10 (d, 1H, J = 8.8 Hz), 3.54 (s, 3H), 2.63–2.59 (m, 2H), 1.96–1.91 (m, 2H), 1.75–1.56 (m, 2H), 0.98 (t, 3H, J = 7.3Hz)₀

IR $\nu_{\text{max}} \text{ cm}^{-1}$ (liquid film) : 3270, 2969, 2938, 1748, 1495, 1400, 1302, 1271, 1049, 709;

MS (EI) $m/z : 222(M^{+})$.

(2f)(2R)-1-アセトキシ-2-アセチルアミノ-2-エチル-4-(1-メチルピロールー 2-イル)ブタン

参考例2(2e)で得られた(4R)-4-エチル-4-[2-(1-メチルピロール-2-イル) エチル]-1,3-オキサゾリジン-2-オンを出発原料として、参考例1(1g)、(1h)と同様の方法で反応を行い標記化合物(収率77%)を得た。

¹H NMR (CDCl₃,400MHz): δ 6.54 (t, 1H, J = 2.4 Hz), 6.04 (t, 1H, J = 2.4 Hz), 5.89–5.87 (m, 1H), 4.32 (s, 2H), 3.53 (s, 3H), 2.52 (dd, 2H, J = 8.8, 8.3Hz), 2.17–1.72 (m, 4H), 2.08 (s, 3H), 1.94 (s, 3H), 0.88 (t, 3H, J = 7.3Hz); MS (FAB) m/z: $281((M+H)^{+})$.

(参考例3)(2R)-1-アセトキシ-2-アセチルアミノ-2-メチル-4-(1-エチルピロ ール-2-イル)ブタン

(3a)ヨウ化(1-エチルピロール-2-イル)メチルトリフェニルホスホニウム塩 1-エチルピロール(10.0g、105mmol)に、35%ホルムアルデヒド水溶液(9.0m L、105mmol)とジメチルアミン塩酸塩(9.0g、110mmol)の混合物を、氷冷撹拌 下、1時間30分間かけて加え、室温で6時間撹拌した。反応液に10%水酸化ナトリウム水溶液(150mL)とエーテルを加え分液した。得られた有機相を分離し、飽和食塩水で洗浄した後、無水硫酸ナトリウムで乾燥した。ろ過後、減圧下溶媒を留去し、残渣をシリカゲルクロマトグラフィー(塩化メチレン:メタノール、9:1)により精製して、2-(N、Nージメチルアミノメチル)-1-エチルピロール(15.6g、収率97%)を得た。

- [0243] 2-(N, N-ジメチルアミノメチル)-1-エチルピロール(15.6g、102mmol)のエタノール(150mL)溶液に、氷冷下、ヨウ化メチル(7.7mL、124mmol)を加え、室温で3時間撹拌した。反応液に酢酸エチル(150mL)を加え、析出した結晶をろ取し、酢酸エチルで洗浄後、乾燥して、ヨウ化(1-エチルピロール-2-イル)メチルトリメチルアンモニウム塩(20.0g、収率66%)を得た。
- [0244] ヨウ化(1-エチルピロール-2-イル)メチルトリメチルアンモニウム塩(20.0g、68.0mmol)をアセトニトリル(200mL)に懸濁し、トリフェニルホスフィン(22.0g、83.9mmol)を加え、80℃で9時間攪拌した。冷却後、減圧下、約1/2に濃縮し、酢酸エチル(100mL)を加え、析出した結晶をろ取し、酢酸エチルで洗浄し、減圧下乾燥して、標記化合物(27.5g、収率81%)を得た。

¹H NMR (CDCl₃,400MHz): δ 7.94–7.89 (m, 3H), 7.78–7.71 (m, 6H), 7.64–7.57 (m, 6H), 6.82–6.79 (m, 1H), 5.96–5.92 (m, 1H), 5.51–5.47 (m, 1H), 5.10 (d, 2H, J = 13.9Hz), 3.35 (q, 2H, J = 7.3 Hz), 0.96 (t, 3H, J = 7.3 Hz).

(3b)(2R)-2-t-ブトキシカルボニルアミノ-2-メチル-4-(1-エチルピロール-2-1-1-1-n-ヘキサノイルオキシ-3-ブテン

参考例3(3a)で得られたヨウ化(1-エチルピロールー2ーイル)メチルトリフェニルホスホニウム塩(19.8g、39.8mmol)をテトラヒドロフラン(100mL)に懸濁し、氷冷撹拌下、カリウムtーブトキシド(4.47g、39.8mmol)のテトラヒドロフラン(70mL)溶液を30分間かけて加え、さらに氷冷下1時間30分攪拌した。次いで、参考例1(1b)で得られた(2S)-2-t-ブトキシカルボニルアミノー1-n-ヘキサノイルオキシー2-メチルー3-プロパナール(10.0g、33.2mmol)のテトラヒドロフラン(50mL)溶液を30分間かけて加え、氷冷下1時間30分間攪拌した。反応液に飽和塩化アンモニウム水溶液を加えて反応を止め、液温を室温に戻し、減圧下濃縮し、水及び酢酸エチルを溶液を加えて反応を止め、液温を室温に戻し、減圧下濃縮し、水及び酢酸エチルを

加え分液した。得られた有機相を分離し、水及び飽和食塩水で洗浄した後、無水硫酸ナトリウムで乾燥し、ろ過後、減圧下溶媒を留去し、残渣をシリカゲルクロマトグラフィー(ヘキサン:酢酸エチル,4:1)により精製して、標記化合物(11.7g、収率90%)を得た。

 1 H NMR (CDCl $_{3}$,400MHz): δ 6.67–6.62 (m, 2H), 6.42–6.36 (m, 1H,), 6.31–6.26 (m, 3H), 6.13–6.08 (m, 2H), 6.02–5.96 (m, 1H), 5.63–5.58 (m, 1H), 4.35–4.08 (m, 4H), 3.96–3.86 (m, 4H), 2.85–2.81 (m, 4H), 1.67–1.58 (m, 4H), 1.48–1.24 (m, 38H), 0.93–0.86 (m, 6H).

(3c) (4R)-4-メチル-4-[2-(1-エチルピロール-2-イル)エテニル]-1, 3-オ キサゾリジン-2-オン

参考例3(3b)で得られた(2R)-2-tーブトキシカルボニルアミノー2-メチルー4-(1-エチルピロールー2ーイル)ー1-nーへキサノイルオキシー3ーブテン(11.7g、29.8m mol)をテトラヒドロフラン(40mL)及びメタノール(40mL)の混合液に溶解し、2規定水酸化ナトリウム水溶液(40mL)を加え、室温で1時間30分間攪拌した。反応液に酢酸(1.5mL)を加えて反応を止め、水と酢酸エチルを加えて分液した。得られた有機相を分離し、水及び飽和食塩水で洗浄し、無水硫酸ナトリウムで乾燥した。ろ過後、減圧下溶媒を留去して、粗生成物(8.7g)を得た。粗生成物(8.7g)のテトラヒドロフラン(100mL)溶液に、カリウムtーブトキシド(4.0g、35.6mmol)のテトラヒドロフラン(30mL)溶液を氷冷下10分間かけて加え、同温度下で1時間攪拌した。反応液に酢酸(2mL)を加えて中和し、減圧下濃縮して、水及び酢酸エチルを加え分液した。得られた有機相を飽和食塩水で洗浄し、無水硫酸ナトリウムで乾燥し、ろ過後、減圧下溶媒を留去し、残渣をシリカゲルクロマトグラフィー(ヘキサン:酢酸エチル,3:2)により精製して、標記化合物(5.7g、収率86%)を得た。

¹H NMR (CDCl₃,400MHz): δ 6.73–6.65 (m, 2H), 6.52–6.46 (m, 1H,), 6.36–6.29 (m, 2H), 6.15–6.10 (m, 2H), 6.05–5.97 (m, 2H), 5.69–5.65 (m, 2H), 4.31–4.09 (m, 4H), 3.97–3.83 (m, 4H), 1.60–1.53 (m, 6H), 1.39–1.31 (m, 6H).

(3d)(4R)-4-メチル-4-[2-(1-エチルピロール-2-イル)エチル]-1, 3-オキ サゾリジン-2-オン 10%パラジウムー炭素(500mg、50%含水)をエタノール(10mL)に懸濁し、参考例3(3c)で得られた(4R)-4-メチルー4-[2-(1-エチルピロールー2-イル)エテニル]-1,3-オキサゾリジン-2-オン(5.7g、25.9mmol)のエタノール(50mL)溶液を加え、水素雰囲気下、室温で1時間攪拌した。反応液中のパラジウムー炭素をセライトろ過した後、ろ液を減圧下留去した。残渣をシリカゲルクロマトグラフィー(ヘキサン:酢酸エチル,3:7)により精製して、標記化合物(5.0g、収率87%)を得た。

[0245] 得られた(4R)-4-メチル-4-[2-(1-エチルピロール-2-イル)エチル]-1, 3-オキサゾリジン-2-オンは、分析用光学活性HPLCカラム[ChiralPak OJ(0.46cm×25cm)、ダイセル社製、溶出溶媒 n-ヘキサン:2-プロパノール,70:30、流速 1.0mL/min]で分析し、光学純度(84%ee)を決定した。4S体の保持時間が7.5分であり、4R体の保持時間が8.3分であった。

¹H NMR (CDCl₃,400MHz): δ 6.66-6.63 (m, 1H), 6.10-6.07 (m, 1H), 5.89-5.86 (m, 1H), 5.00 (br s, 1H), 4.15 (d, 1H, J = 8.1 Hz), 4.08 (d, 1H, J = 8.1 Hz), 3.84 (q, 2H, J = 7.3 Hz), 2.67-2.61 (m, 2H), 1.99-1.92 (m, 2H), 1.43 (s, 3H), 1.87 (t, 3H, J = 7.3 Hz).

参考例3(3d)で得られた(4R)-4-メチルー4-[2-(1-エチルピロールー2-イル) エチル]-1,3-オキサゾリジン-2-オン(4.90g、22.0mmol)のテトラヒドロフラン(80mL)及びメタノール(40mL)の混合液に溶解し、5.5規定水酸化カリウム水溶液(40mL)を加え、4日間加熱還流した。冷却後、反応液に水と塩化メチレンを加え分液した。得られた有機相を分離し、無水硫酸ナトリウムで乾燥した。ろ過後、減圧下溶媒を留去し、残渣をエタノール200mLに溶解し、D-(-)-酒石酸塩(1.59g、10.5mmol)のエタノール(20mL)溶液を加えて4時間放置した後、析出した粗結晶をエタノール(100mL)と水(10mL)の混合溶媒から再結晶した。得られた結晶を再度エタノール(50mL)と水(5mL)の混合溶媒から再結晶し、無色板状晶として標記化合物(2.80g、収率37%)を得た。

[0246] 得られた(2R)-2-アミノ-2-メチル-4-(1-エチルピロール-2-イル)ブタン-1-

[0247] 得られた(4R)-4-メチルー4-[2-(1-エチルピロールー2-イル)エチル]-1, 3-オキサゾリジン-2-オンは、分析用光学活性HPLCカラム[ChiralPak OJ(0.46cm×25cm)、ダイセル社製、溶出溶媒 n-ヘキサン: 2-プロパノール, 70:30、流速 1.0mL/min]で分析し、光学純度(99.9%ee)を決定した。

¹H NMR (DMSO-d₆,400MHz): δ 6.58-6.54 (m, 1H), 5.93-5.89 (m, 1H), 5.79-5.76 (m, 1H), 4.27 (s, 1H), 3.85 (q, 2H, J = 7.3 Hz), 3.68 (d, 1H, J = 11.7 Hz), 3.51 (d, 1H, J = 11.7 Hz), 2.62-2.56 (m, 2H), 1.99-1.82 (m, 2H), 1.29 (t, 3H, J = 7.3 Hz), 1.27 (s, 3H).

(3f)(2R)-1-アセトキシ-2-アセチルアミノ-2-メチル-4-(1-エチルピロール-2-イル)ブタン

参考例3(3e)で得られた(2R)-2-アミノー2-メチルー4-(1-エチルピロールー2ーイル)ブタンー1-オール 1/2D-(-)-酒石酸塩(2.70g、7.80mmol)の塩化メチレン(30mL)溶液に、トリエチルアミン(17.0mL、122mmol)、無水酢酸(7.6mL、80.4mmol)及び4-ジメチルアミノピリジン(20mg、0.16mmol)を加え、室温で3時間30分間撹拌した。反応液に水と塩化メチレンを加え分液した。得られた有機相を分離し、水及び飽和食塩水で洗浄し、無水硫酸ナトリウムで乾燥した。ろ過後、減圧下濃縮乾固し、残渣をシリカゲルクロマトグラフィー(酢酸エチル)により精製して、標記化合物(2.2g、収率96%)を得た。

¹H NMR (CDCl₃,400MHz): δ 6.62–6.59 (m, 1H), 6.09–6.06 (m, 1H), 5.89–5.87 (m, 1H), 5.41 (br s, 1H), 4.34 (d, 1H, J = 11.0 Hz), 4.21 (d, 1H, J = 11.0 Hz), 3.85 (q,

2H, J = 7.3 Hz), 2.60-2.51 (m, 2H), 2.26-2.18 (m, 1H), 2.08 (s, 3H), 1.98-1.93 (m, 1H), 1.92(s, 3H), 1.38 (s, 3H),1.37 (t, 3H, J = 7.3 Hz).

(参考例4)4-(3,4-ジメチルフェニル)酪酸

臭化[2-(1,3-ジオキソラン-2-イル)エチル]トリフェニルホスホニウム塩(99.2g、 224mmol)をテトラヒドロフラン(200mL)に懸濁し、窒素雰囲気下、カリウムtーブトキ シド(25.1g、224mmol)のテトラヒドロフラン(200mL)溶液を30分間かけて加え、 氷冷下30分間攪拌した。3,4-ジメチルベンズアルデヒド(20.2g、151mmol)のテ トラヒドロフラン(100mL)溶液を20分間かけて加え、氷冷下20分間攪拌した。反応 液に飽和塩化アンモニウム水溶液と酢酸エチルを加え分液した。得られた有機相を 分離し、水及び飽和食塩水で洗浄した後、無水硫酸マグネシウムで乾燥し、ろ過後、 減圧下溶媒を留去し、残渣をシリカゲルクロマトグラフィー(ヘキサン:酢酸エチル, 15 :1-10:1)により精製して、粗精製物(29.9g)を得た。得られた粗精製物(29.9g) のメタノール(300mL)溶液に、10%パラジウム-炭素(3.01g、50%含水)を加え、 水素雰囲気下、室温で2時間攪拌した。反応液中のパラジウム-炭素をセライトろ過 した後、ろ液を減圧下留去した。残渣をシリカゲルクロマトグラフィー(ヘキサン:酢酸 エチル、10:1)により精製して、「1-(1、3-ジオキソラン-2-イル)-3-(3、4-ジメチ ルフェニル)]プロパン(29.6g、収率98%)を得た。 得られた[1-(1,3-ジオキソラン -2-イル)-3-(3,4-ジメチルフェニル)プロパン(29,6g,134,4mmol)のテトラ ヒドロフラン (250mL) 溶液に、水 (250mL) を加え、室温撹拌下、OXONE (TM) (2 48g、403mmol)を20分間かけて加え、室温で18時間攪拌した。不溶物を濾別し、 1規定水酸化ナトリウム水溶液を加えpH11とし、エーテルを加え分液した。水相に1 規定塩酸水溶液を加えpH2とし、酢酸エチルを加え分液した。 得られた有機相を分 離し、水及び飽和食塩水で洗浄した後、無水硫酸マグネシウムで乾燥した。ろ過後、 減圧下溶媒を留去し、標記化合物(26.1g、収率98%)を得た。

[0248] (参考例5)4-(2,3-ジメチルフェニル)酪酸

2,3-ジメチルベンズアルデヒドを用いて、参考例4と同様の方法で反応を行い標記化合物(収率87%)を得た。

[0249] (参考例6)4-(2,4-ジメチルフェニル)酪酸

臭化(2-カルボキシエチル)トリフェニルホスホニウム塩(150g、361mmol)をテトラヒドロフラン(500mL)に懸濁し、2、4ージメチルベンズアルデヒド(55.4mL、397mmol)を加え、窒素雰囲気下、カリウムtーブトキシド(81.1g、722mmol)のテトラヒドロフラン(300mL)溶液を10分間かけて加え、氷冷下3時間攪拌した。反応液に水を加えて反応を止め、液温を室温に戻し、減圧下濃縮し、8規定水酸化ナトリウム水溶液を加えpH11とし、エーテルを加え分液した。水相に12規定塩酸水溶液を加えpH2とし、酢酸エチルを加え分液した。得られた有機相を分離し、水及び飽和食塩水で洗浄した後、無水硫酸マグネシウムで乾燥し、ろ過後、減圧下溶媒を留去し、残渣をシリカゲルクロマトグラフィー(ヘキサン:酢酸エチル,10:1-6:1)により精製して、4-(2、4-ジメチルフェニル)-3-ブテン酸(37.0g、収率54%)を得た。得られた4-(2、4-ジメチルフェニル)-3-ブテン酸(37.0g、195mmol)のメタノール(400mL)溶液に、10%パラジウムー炭素(7.96g、50%含水)を加え、水素雰囲気下、室温で3時間攪拌した。反応液中のパラジウムー炭素をセライトろ過した後、ろ液を減圧下留去した。残渣をシリカゲルクロマトグラフィー(ヘキサン:酢酸エチル,10:1)により精製して、標記化合物(64.4g、収率84%)を得た。

- [0250] (参考例7)4-(4-t-ブチルフェニル)酪酸 4-t-ブチルベンズアルデヒドを用いて、参考例4と同様の方法で反応を行い標記 化合物(収率85%)を得た。
- [0251] (参考例8)4-(4-イソプロピルフェニル) 酪酸 4-イソプロピルベンズアルデヒドを用いて、参考例6と同様の方法で反応を行い標 記化合物(収率34%)を得た。
- [0252] (参考例9)4-(4-シクロプロピルフェニル) 酪酸シクロプロピルベンゼン(25.0g、212mmol)のクロロホルム(430mL)溶液に、-78℃攪拌下、臭素(12.5mL、244mmol)を滴下し、そのまま45分間攪拌した。反応溶液に-78℃で10%亜硫酸ナトリウム水溶液及び水を加え、クロロホルムを加え分液した。得られた有機相を分離し、飽和食塩水で洗浄した後、無水硫酸マグネシウムで乾燥した。ろ過後、減圧下溶媒を留去し、残渣をシリカゲルクロマトグラフィー(ヘキサン)により精製して、1-ブロモー4-シクロプロピルベンゼン(35.5g、収率85%)を

得た。 得られた1-ブロモ-4-シクロプロピルベンゼン(35.5g、180mol)のピペリジン (345mL)溶液に、テトラキス(トリフェニルホスフィン)パラジウム(5.33g、4.61mm ol)及び3-ブチン-1-オール(31.5g、450mmol)を加え、窒素雰囲気下、80℃で 3時間攪拌した。反応液を減圧留去し、残渣に酢酸エチル及び1規定塩酸水溶液を 加えて分液した。得られた有機相を分離し、1規定塩酸水溶液、飽和炭酸水素ナトリ ウム水溶液、及び飽和食塩水で洗浄し、無水硫酸マグネシウムで乾燥した。ろ過後、 溶媒を減圧留去し、残渣をシリカゲルクロマトグラフィー(ヘキサン:酢酸エチル, 4:1 -3:1)により精製して、4-(4-シクロプロピルフェニル)ブト-3-イン-1-オール(30. 2g、収率90%)を得た。得られた4-(4-シクロプロピルフェニル)ブト-3-イン-1-オ ール(27.8g、149mmol)をメタノール(300mL)に6規定硫酸水溶液(250mL)を 加え、6時間加熱還流した。放冷後、反応液のメタノールを減圧留去したのち、酢酸 エチルを加えて分液した。得られた有機相を分離し、飽和食塩水で洗浄し、無水硫 酸マグネシウムで乾燥し、ろ過し、溶媒を減圧留去した。得られた残渣をシリカゲルク ロマトグラフィー(ヘキサン:酢酸エチル、4:1-2:1)により精製して、1-(4-シクロプロ ピルフェニル)-4-ヒドロキシブタン-1-オン(18.7g、収率61%)を得た。得られた1 $-(4-\nu)$ クロプロピルフェニル)-4-ヒドロキシブタン-1-オン(17.5g, 85.8mmol)のエチレングリコール(90mL)溶液に、ヒドラジン1水和物(10.4mL)及び水酸化カ リウム(14.4g)を加え、180℃で6時間加熱還流した。反応液に水を加えて希釈し、 酢酸エチルを加え分液した。得られた有機相を分離し、飽和食塩水で洗浄し、無水 硫酸マグネシウムで乾燥した。ろ過後、溶媒を減圧留去し、得られた残渣をシリカゲ ルクロマトグラフィー(ヘキサン:酢酸エチル,5:1-3:1)により精製して、4-(4-シクロ プロピルフェニル)ブタンー1ーオール(15.8g、収率97%)を得た。 得られた4ー(4ー シクロプロピルフェニル)ブタン-1-オール(15.7g、83.0mmol)のアセトニトリル(3 00mL)溶液に、TEMPO(2, 2, 6, 6-テトラメチルピペリジン1-オキシル フリーラ ジカル) (905mg, 5. 79mmol) 及びリン酸水素ナトリウム緩衝液 (300mL、0. 67M 、pH6. 7)を加え、35℃で10分間攪拌した。反応溶液に亜塩素酸ナトリウム水溶液 (16.4g、水80mL)を加えたのち、さらに2%次亜塩素酸水溶液(42.3mL)を滴下 し、そのまま35℃で2時間攪拌した。反応溶液に1規定水酸化ナトリウム水溶液(250

mL)を加え、それを亜硫酸ナトリウム(30g)を加えた氷水(300mL)に注ぎこみ、そのまま5分間攪拌した。エーテルを加え分液した。水相を取り、濃塩酸を加えて酸性にし、エーテルを加えて分液した。得られた有機相を分離し、無水硫酸マグネシウムで乾燥した。ろ過後、溶媒を減圧留去し、白色固体として4-(4-シクロプロピルフェニル)酪酸(15.8g、収率88%)を得た。

- [0253] (参考例10)4-(4-フルオロフェニル)酪酸 4-フルオロベンズアルデヒドを用いて、参考例6と同様の方法で反応を行い標記化 合物(収率71%)を得た。
- [0254] (参考例11)4-(4-トリフルオロメチルフェニル) 酪酸 4-(トリフルオロメチル)ベンズアルデヒドを用いて、参考例4と同様の方法で反応を 行い標記化合物(収率53%)を得た。
- [0255] (参考例12)4-(4-シアノフェニル) 酪酸 4-シアノベンズアルデヒドを用いて、参考例4と同様の方法で反応を行い標記化合物(収率79%)を得た。
- [0256] (参考例13)4-(3-メチルー4-メトキシフェニル) 酪酸 臭化[2-(1,3-ジオキソラン-2-イル)エチル]トリフェニルホスホニウム塩(28.2g、63.8mmol)をテトラヒドロフラン(100mL)に懸濁し、窒素雰囲気下、カリウムtーブトキシド(7.15g、63.8mmol)のテトラヒドロフラン(100mL)溶液を30分間かけて加え、氷冷下30分間攪拌した。4-メトキシー3-メチルベンズアルデヒド(8.2mL、60.6mmol)のテトラヒドロフラン(100mL)溶液を20分間かけて加え、氷冷下20分間攪拌した。反応液に飽和塩化アンモニウム水溶液を加えて反応を止め、酢酸エチルを加え分液した。得られた有機相を分離し、水及び飽和食塩水で洗浄した後、無水硫酸マグネシウムで乾燥し、ろ過後、減圧下溶媒を留去し、残渣をシリカゲルクロマトグラフィー(ヘキサン:酢酸エチル,15:1-10:1)により精製して、粗精製物(14.9g)を得た。得られた粗精製物(14.9g)のエタノール(100mL)溶液に、10%パラジウムー炭素(5.00g、50%含水)を加え、水素雰囲気下、室温で2時間攪拌した。反応液中のパラジウムー炭素をセライトろ過した後、ろ液を減圧下留去した。残渣をシリカ

ゲルクロマトグラフィー(ヘキサン:酢酸エチル, 10:1)により精製して、[1-(1, 3-ジ

オキソランー2ーイル)ー3ー(4ーメトキシー3ーメチルフェニル)]プロパン(12.8g、収率85%)を得た。得られた[1ー(1,3ージオキソランー2ーイル)ー3ー(4ーメトキシ3ーメチルフェニル)]プロパン(12.8g、54.0mmol)のTHF(200mL)溶液に、3N塩酸水溶液(100mL)を滴下して2時間攪拌した。反応溶液に水(400mL)及び酢酸エチル(300mL)を加え分液した。得られた有機相を分離し、水及び飽和食塩水で洗浄し、無水硫酸ナトリウムで乾燥した。ろ過後、減圧下溶媒を留去し、4ー(3ーメチルー4ーメトキシフェニル)ブタンアルデヒド(8.42g、81%)を得た。4ー(3ーメチルー4ーメトキシフェニル)ブタンアルデヒド(8.42g、81%)を得た。4ー(3ーメチルー4ーメトキシフェニル)ブタンアルデヒド(8.42g、43.8mmol)のジオキサン(100mL)溶液に、氷冷しながらスルファミン酸(7.8g、0.08mol)水溶液50mL、亜塩素酸ナトリウム(9.2g、0.10mol)水溶液(50mL)を加え、室温で1時間攪拌した。反応液にエチルエーテル(200mL)を加え分液した。水相を1N塩酸でpH3~4とした後、酢酸エチルを加え分液した。得られた有機相を分離し、飽和食塩水で洗浄し、無水硫酸ナトリウムで乾燥した。ろ過後、減圧下溶媒を留去し、4ー(3ーメチルー4ーメトキシフェニル)酪酸を(5.38g、収率60%)を得た。

[0257] (試験例)

(試験例1)

ラット末梢血リンパ球数の測定

- (1)LEWラット(雄、5週齢、日本チャールス・リバー株式会社)を使用した。1群5匹のラットを用いた。
- [0258] (2)化合物の投与

化合物は1%トラガント液(溶媒)に懸濁した。化合物懸濁液を、ラットの体重1kgあたり5mLの割合で強制経口投与した。

なお、正常群には化合物懸濁液の代わりに溶媒を投与した。

[0259] (3)末梢血リンパ球数の測定方法

溶媒あるいは化合物懸濁液投与後3時間において、エーテル麻酔下で下大静脈より採血を行い、EDTA入りチューブに移した。

[0260] 採取した血液について血液学検査装置でリンパ球の絶対数を測定した。正常群の リンパ球数を100%としたときの被験化合物によるリンパ球数減少作用を相対値(%) で算出した。

[0261]

化合物	リンパ球数	(正常値を100%とした相対値)(%
実施例1	8	
実施例11	1 1	
比較化合物 1	3 0	
比較化合物 2	3 1	

本発明の化合物は優れた活性を示した。

[0262] なお、比較化合物1は、特開2002-167382号公報に記載の化合物(例示化合物 番号1-1344、実施例19)であり、比較化合物2は、特開2003-267950号公報に 記載の化合物の光学活性体(例示化合物番号1-1082)である。

[0263] [化31]

比較化合物 1

比較化合物 2

ラット末梢血リンパ球数の測定ID₅₀(mg/kg) [0264]

> 溶媒あるいは複数の用量の化合物懸濁液を投与し、各用量におけるリンパ球数を 測定した。

各用量の化合物投与群における抑制率を下記式により算出した。

抑制率(%)={1-(化合物投与群のリンパ球数/溶媒投与群のリンパ球数)}×1 [0265] 00

上記抑制率として50%の値を与える化合物の用量を、 ID_{50} 値として算出した。

[0266]

化合物	ID ₅₀ (mg/kg)	
 実施例 1	0.21	
実施例2	0.42	
実施例11	0.39	4
比較化合物 2	0.78	

(試験例2)

ラット体内動態(1mg/kg投与)

(1)LEWISラット(雄、6週齢、日本チャールス・リバー株式会社)を1週間馴らし飼育後に使用した。各化合物に1~3匹のラットを用いた。

[0267] (2)化合物の投与

化合物は、4%(w/v)スルホブチルエーテルβ-シクロデキストリンの生理食塩水溶液に溶解した。溶解した化合物を、ラットの体重1kg当たり2mLの割合で金属製ゾンデを用いて胃内に強制投与した。

[0268] (3)血液中化合物濃度の測定方法

化合物投与後所定の時間にエーテル麻酔下、凝血阻止剤としてヘパリンを使用して頚静脈より0.1mL/匹/時点の採血を行なった。採血後の血液は速やかにメタノール処理を行い、測定用に処理が施されるまで冷凍保存した。得られた血液試料は、固相抽出による処理の後、高速液体クロマトグラフ四重極型質量分析装置により、血液中化合物濃度を測定した。得られた血液中濃度より、薬物動態解析ソフト(Winnonlin Professional)を用いて、各種薬物動態パラメーターを算出した。

[0269]	化合物	AUC (0-24h) (ng/mL·h)	Cmax (ng/mL)	T 1 / 2 (h)	
	実施例 1 実施例 2 実施例 1 1	2 8 8 1 2 3 7 1. 7	1 9 . 4 8 . 4 5 . 3 8	15.6 8.50 6.04	

上記試験結果から、本発明の医薬組成物が良好な体内動態を示すことがわかる。

[0270] [化32]

請求の範囲

[1] 一般式(I)

[化1]

$$HO \xrightarrow{\stackrel{\stackrel{\scriptstyle R^1}{=}}{\stackrel{\scriptstyle \downarrow}{=}}} R^3 \qquad (I)$$

「式中、

R¹は、メチル基又はエチル基を示し、R²は、メチル基又はエチル基を示し、

R³は、ハロゲン原子、低級アルキル基、シクロアルキル基、低級アルコキシ基、ハロゲノ低級アルキル基、低級脂肪族アシル基及びシアノ基からなる群より選択される基で1万至3個置換されたフェニル基を示す。〕

を有する化合物、その薬理上許容される塩又はその薬理上許容されるエステルを含有する医薬組成物。

- [2] R¹が、メチル基である、請求項1に記載の医薬組成物。
- [3] R²が、メチル基である、請求項1又は請求項2に記載の医薬組成物。
- [4] R³が、低級アルキル基、シクロアルキル基及び低級アルコキシ基からなる群より選択される基で1乃至3個置換されたフェニル基である、請求項1乃至請求項3から選択されるいずれか1項に記載の医薬組成物。
- [5] R³が、低級アルキル基及び低級アルコキシ基からなる群より選択される基で1乃至 3個置換されたフェニル基である、請求項1乃至請求項3から選択されるいずれか1 項に記載の医薬組成物。
- [6] R³が、メチル基及びメトキシ基からなる群より選択される基で1乃至3個置換されたフェニル基である、請求項1乃至請求項3から選択されるいずれか1項に記載の医薬組成物。
- [7] 下記より選択されるいずれか1つの化合物又はその薬理上許容される塩を含有する医薬組成物:
 - (2R)-2-アミノー2-メチルー4- $\{1$ -メチルー5-[4-(3-メチルフェニル)ブタノイル] ピロールー2-イル $\}$ ブタンー1-オール、
 - $(2R)-2-7\le J-2-3\ne J-4-\{1-3\ne J-5-[4-(4-3\ne J-7)\ne J-4J-1]$

ピロールー2ーイル}ブタンー1ーオール、

- (2R)-2-アミノ-2-メチル-4- $\{1$ -メチル-5-[4-(3, 4-ジメチルフェニル)ブタノイル]ピロール-2-イル}ブタン-1-オール、
- (2R)-2-アミノ-2-メチルー4- $\{1$ -メチルー5-[4-(4-メトキシフェニル) ブタノイル] ピロールー2ーイル} ブタンー1-オール及び
- (2R)-2-アミノー2-メチルー4-{1-メチルー5-[4-(3-メチルー4-メトキシフェニル) ブタノイル]ピロールー2-イル}ブタンー1-オール。
- [8] 薬理上許容される塩がフマル酸塩である、請求項1乃至請求項7から選択されるいずれか1項に記載の医薬組成物。
- [9] 末梢血リンパ球数減少作用を有することを特徴とする請求項1乃至請求項8から選択されるいずれか1項に記載の医薬組成物。
- [10] 末梢血リンパ球数減少剤である請求項1乃至請求項8から選択されるいずれか1項 に記載の医薬組成物。
- [11] 末梢血リンパ球数の増加を抑制することを特徴とする請求項1乃至請求項8から選択されるいずれか1項に記載の医薬組成物。
- [12] 末梢血リンパ球数の異常に起因する疾病の治療又は予防のための請求項1乃至 請求項8から選択されるいずれか1項に記載の医薬組成物。
- [13] 末梢血リンパ球数を減少させることにより症状を改善できる疾病の予防又は治療の ための請求項1乃至請求項8から選択されるいずれか1項に記載の医薬組成物。
- [14] 末梢血リンパ球数減少作用による免疫抑制効果を示すことを特徴とする請求項1乃 至請求項8から選択されるいずれか1項に記載の医薬組成物。
- [15] 皮膚移植又は臓器移植での拒絶反応を抑制するための請求項1乃至請求項8から 選択されるいずれか1項に記載の医薬組成物。
- [16] 自己免疫疾患の予防又は治療のための請求項1乃至請求項8から選択されるいずれか1項に記載の医薬組成物。
- [17] 自己免疫疾患が関節リウマチ、乾癬、アトピー性皮膚炎、多発性硬化症、潰瘍性大腸炎及びクローン病からなる群より選択される1種又は2種以上である請求項16に記載の医薬組成物。

[18] ヒト成人への有効成分の投与量が0.0001mg/kg/day乃至1mg/kg/dayであり経口投与することを特徴とする請求項1乃至請求項17から選択されるいずれか1項に記載の医薬組成物。

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/JP2005/002884

A. CLASSIFIC Int.Cl	ATION OF SUBJECT MATTER A61K31/40, A61P1/04, 7/00, 17/00, 17/06, 19/02, 25/00, 29/00, 37/06, 37/08//C07D207/335, 27/337, C07M7:00			
According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC				
B. FIELDS SE				
Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols) Int.Cl ⁷ A61K31/40, A61P1/04, 7/00, 17/00, 17/06, 19/02, 25/00, 29/00, 37/06, 37/08//C07D207/335, 207/337			00,	
Documentation s	searched other than minimum documentation to the extended	nt that such documents are included in the	e fields searched	
	pase consulted during the international search (name of decrease), CAPLUS (STN), CAOLD (STN		rms used)	
C. DOCUMEN	NTS CONSIDERED TO BE RELEVANT			
Category*	Citation of document, with indication, where ap	propriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.	
Х			1-18	
P,X	JP 2005-41867 A (Sankyo Co., 17 February, 2005 (17.02.05), Claim 55 (Family: none)		1-18	
Further do	ocuments are listed in the continuation of Box C.	See patent family annex.		
* Special categories of cited documents: "A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance "E" earlier application or patent but published on or after the international filing date "L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified) "O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed Date of the actual completion of the international search 06 April, 2005 (06.04.05)		T" later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art document member of the same patent family Date of mailing of the international search report 19 April, 2005 (19.04.05)		
	ng address of the ISA/	Authorized officer		
Japanese Patent Office Facsimile No.		Telephone No.		

A. 発明の属する分野の分類(国際特許分類(IPC)) Int.Cl.⁷ A61K31/40, A61P1/04, 7/00, 17/00, 17/06, 19/02, 25/00, 29/00, 37/06, 37/08 // C07D207/335, 207/337, C07M7:00

B. 調査を行った分野

調査を行った最小限資料(国際特許分類(IPC))

Int.Cl.⁷ A61K31/40, A61P1/04, 7/00, 17/00, 17/06, 19/02, 25/00, 29/00, 37/06, 37/08, C07D207/335, 207/337

最小限資料以外の資料で調査を行った分野に含まれるもの

国際調査で使用した電子データベース (データベースの名称、調査に使用した用語)

REGISTRY (STN), CAPLUS (STN), CAOLD (STN)

C. 関連すると認められる文献

C. 関連する	っと認められる文献	
引用文献の カテゴリー *	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求の範囲の番号
X	JP 2003-267950 A(三共株式会社)2003.09.25	1-18
	& WO 2003/059880 A1 & BR 2003006811 A & EP 1471054 A1 & US 2005/043386 A1	
P, X	JP 2005-41867 A(三共株式会社)2005.02.17,請求項55 (ファミリーなし)	1-18
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	

C欄の続きにも文献が列挙されている。

パテントファミリーに関する別紙を参照。

- * 引用文献のカテゴリー
- 「A」特に関連のある文献ではなく、一般的技術水準を示す もの
- 「E」国際出願日前の出願または特許であるが、国際出願日 以後に公表されたもの
- 「L」優先権主張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行 日若しくは他の特別な理由を確立するために引用す る文献(理由を付す)
- 「O」口頭による開示、使用、展示等に言及する文献
- 「P」国際出願日前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願

- の日の後に公表された文献
- 「T」国際出願日又は優先日後に公表された文献であって 出願と矛盾するものではなく、発明の原理又は理論 の理解のために引用するもの
- 「X」特に関連のある文献であって、当該文献のみで発明 の新規性又は進歩性がないと考えられるもの
- 「Y」特に関連のある文献であって、当該文献と他の1以 上の文献との、当業者にとって自明である組合せに よって進歩性がないと考えられるもの
- 「&」同一パテントファミリー文献

国際調査を完了した日 06.04.2005 国際調査報告の発送日 19.4.2005 国際調査機関の名称及びあて先 特許庁審査官(権限のある職員) 中木 亜希 野原都千代田区霞が関三丁目4番3号 電話番号 03-3581-1101 内線 3492